(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 (1111) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114) (1114)

(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103658 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/167, 31/381, 31/402, 31/426, 31/496, 31/5377, A61P 19/02, 19/10, 29/00, 37/02, 43/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07130

(22) 国際出願日:

2003 年6月5日 (05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-164525 2002年6月5日(05.06.2002) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井 昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文京区 本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F株式会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都 中央区 京橋一丁目 8 番 7 号 京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

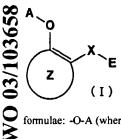
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: IMMUNITY-RELATED PROTEIN KINASE INHIBITORS

🗗 (54) 発明の名称: 免疫関連プロテインキナーゼ阻害剤



(57) Abstract: Drugs having an inhibitory activity against IKK- β and/or MEKK-1 or other protein kinases similar thereto in structure, which contain as the active ingredient substances selected from the group consisting of compounds represented by the general formula (I), pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of both: (I) wherein X is a connecting group whose main chain has 2 to 5 atoms and which may have a substituent; A is hydrogen or acetyl; E is optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and Z is arene which may have a substituent in addition to the groups represented by the general formulae: -O-A (wherein A is as defined above) and -X-E (wherein X and E are as defined above) or heteroarene which may have a substituent in addition to the groups represented by the general

formulae: -O-A (wherein A is as defined above) and -X-E (wherein X and E are as defined above).

[続葉有]

(57) 要約:

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、 X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、 I K K - β 及び/又はM E K K - 1 あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼに対する阻害作用を有する医薬。

明細書

免疫関連プロテインキナーゼ阻害剤

技術分野

本発明は、IKK-β及び/又はMEKK-1あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼに対する阻害作用を有する医薬に関する。

背景技術

炎症はさまざまな侵襲に対する基本的な生体防御反応であり、そこでは炎症性サイトカインであるインターロイキン(IL)-1や $TNF-\alpha$ (腫瘍壊死因子)が重要な役割を担っていることが知られている。炎症性サイトカインや炎症性細胞接着因子の遺伝子解析が進み、これらが共通の転写因子(転写調節因子とも呼ぶ)で制御されていることが明らかになってきた。この転写因子が $NF-\kappa$ B($NF\kappa$ Bと記されることもある)と呼ばれているタンパク質である(「ヌクレイック・アシッズ・リサーチ (Nucleic Acids Research)」、(英国)、1986年、第14巻、第20号、<math>p.7897-7914;「ュールド・スプリング・ハーバー・シンポジア・オン・クオンティテイティブ・バイオロジー (Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology)」、(米国)、1986年、第51巻、第1部、<math>p.611-624)。

このNF- κ Bはp65 (Rel Aとも称する)とp50 (NF- κ B-1とも称する)とのヘテロ二量体(複合体とも称する)であり、通常、外界刺激の無い状態では $I-\kappa$ Bと結合し、不活性型として細胞質に存在する。 $I-\kappa$ Bはさまざまな外界刺激(酸化的ストレス、サイトカイン、リポ多糖、ウィルス、UV、フリーラジカル、プロテインキナーゼCなど)によってリン酸化を受けユビキチン化し、その後プロテアゾームで分解される(「ジーンズ・アンド・ディベロップメント (Genes & Development)」,(米国),1995年,第9巻,第22号,p.

2723-2735)。 $I - \kappa$ Bから離れた $NF - \kappa$ Bは速やかに核内に移行し、 $NF - \kappa$ Bの認識配列を持つプロモーター領域に結合することにより、転写因子としての役割を果たしている。

1997年になって、 $I-\kappa$ Bのリン酸化に関与するリン酸化酵素($I\kappa$ Bキナーゼと称して「IKK」と略される)が同定された(「ネイチャー(Nature)」,(英国),1997年,第388巻,p.548-554;「セル (Cell)」,(米国),1997年,第90巻,第2号,p.373-383)。 IKKには互いによく似ている $IKK-\alpha$ (IKK1とも称する)と $IKK-\beta$ (IKK2とも称する)が存在しており、この二つは複合体を形成して $I-\kappa$ Bと直接結合して $I-\kappa$ Bをリン酸化することが知られている(「サイエンス(Science)」,(米国),1997年,第278巻,p.866-869;「セル(Cell)」,(米国),1997年,第91卷,第2号,p.243-252)。

最近、抗炎症剤として汎用されているアスピリンにシクロオキシゲナーゼ阻害作用以外の作用機序が想定されており、これらNF $-\kappa$ B活性化抑制によるものであることが知られている(「サイエンス(Science)」,(米国),1994年,第265巻,p.956-959)。さらに、アスピリンは $I-\kappa$ Bキナーゼである I KK $-\beta$ にATPと競合して可逆的に結合し、 $I-\kappa$ Bのリン酸化を阻害することで、NF $-\kappa$ Bの遊離、活性化を抑制していることが明らかになった(「ネイチャー(Nature)」,(英国),1998年,第396巻,p.77-80)。しかし、十分にNF $-\kappa$ B活性化を抑制するためには大用量のアスピリンを投与する必要があり、プロスタグランジン合成阻害による胃腸障害や抗血液凝固作用による出血傾向の増大等の副作用発生が高い確率で起こりえる可能性があることから、長期使用には適さない。

アスピリン以外にもNF- κ B活性化抑制作用を有していることが明らかになった薬剤が知られている。デキサメタゾンなどのグルココルチコイド(ステロイドホルモン)はその受容体(グルココルチコイド受容体と呼ばれている)と結合することによってNF- κ B活性化を抑制しているが(「サイエンス(Science)」,

(米国), 1995年, 第270巻, p. 283-286)、感染症の増悪、消化 性潰瘍の発生、骨密度の低下、中枢作用などの重篤な副作用があることより長期 使用に適さない。免疫抑制剤であるイソキサゾ-ル系薬剤レフルノミドもΝFーκ B抑制作用を有しているが(「ジャーナル・オブ・イムノロジー(Journal of Immunology)」, (米国), 1999年, 第162巻, 第4号, p. 2095-21 02)、重篤な副作用があることからこれも長期使用には適さない。その他、N F-κB活性化阻害剤としては、置換ピリミジン誘導体(特表平11-5123 99号公報、及び「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」, (米国), 1998年, 第41巻, 第4号, p. 413-419)、キサンチン誘導体(特開平9-227561号公報)、イソキノリン 誘導体(特開平10-87491号公報)、インダン誘導体(国際公開第00/ 05234号パンフレット)、N-フェニルサリチルアミド誘導体(国際公開第9 9/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、 及び国際公開第02/076918号パンフレット)、エポキシキノマイシンC、 D及びその誘導体(特開平10-45738号公報、及び「バイオオーガニック・ アンド・メディシナルケミストリー・レターズ (Bioorganic & Medicinal Chemistry Lettters)」, (英国), 2000年, 第10巻, 第9号, p. 865-869) が 知られているが、NF-κB活性化阻害の作用機構及び作用している受容体又は 蛋白質については明らかにされていない。 $IKK-\beta$ 阻害剤としては、 $\beta-$ カル ボリン誘導体(国際公開第01/68648号パンフレット)が知られているが、 はっきりと薬剤としての有用性を示すデータは開示されていない。また、国際公 開第02/051397号パンフレットでは N-フェニルサリチルアミド誘導体 がサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

 $I \kappa B$ のリン酸化を直接引き起こす $I KK - \beta$ をターゲットとして $I KK - \beta$ 特 異的な阻害化合物を見出すことは、他のシグナル伝達経路に影響を及ぼさずに、 つまり 重篤な副作用を示さずに目的とする炎症性サイトカインの産生遊離抑制作 用及び炎症性細胞接着分子の産生抑制を示すことが期待される。また、前記の外

界刺激によりNF $-\kappa$ B活性化がおこり炎症性サイトカインなどのタンパク質が発現していることになるが、炎症性サイトカインの中で、特にTNF $-\alpha$ とインターロイキン(IL)-1はその遺伝子発現自体がNF $-\kappa$ Bによって正に制御されて正のフィードバック・ループ [TNF $-\alpha \to NF-\kappa B \to TNF-\alpha$]を構成し、炎症の慢性化の一端を担うものと考えられていることから(第 18 回日本炎症学会、シンポジウム「抗リウマチ薬の作用機序と新しい展開」、東京、2000年)、上記 I KK $-\beta$ をターゲットした特異的阻害化合物は慢性化した炎症性疾患並びにTNF $-\alpha$ 、IL-1により引き起こされる疾患への有用な薬剤になることが期待される。

発明の開示

本発明の課題は、炎症性サイトカインが関与している炎症性疾患、慢性関節リウ マチなどの自己免疫疾患、骨粗鬆症などの骨疾患などに対する予防及び/又は治 療に有用な医薬を提供することにある。また、本発明の別の課題は、IKK-etaを特異的に阻害することにより副作用を回避することができ、かつ $NF-\kappa B$ 活 性化阻害作用を有する炎症性サイトカイン産生遊離抑制剤を提供することにある。 本発明者は、上記の課題を解決すべく、コンピューター利用の分子設計技術によ り $I KK - \beta$ 選択的阻害による $NF - \kappa$ B活性化阻害化合物の探索を実施した。 PDB (Protein Data Bank) に構造が登録されているプロテインキナーゼより I $KK-\beta$ と相同性の高い適切なものを選抜し、それを鋳型としてホモロジーモデ リングの手法を用いてΙΚΚ-βの立体構造モデルを構築し、タンパク質への薬 物分子の結合様式の自動探索プログラムを用い、アスピリンのΙΚΚ-βのAT P結合領域への結合様式と特徴的な分子間相互作用を解析した。その結果に基づ いて、リガンドのタンパク質立体構造に基づく化合物3次元データベース自動検 索プログラムを用い、Sigma-Aldrich 社、Aldrich 社、Maybridge 社、Specsy 社、 Bionet 社、Labotest 社、Lancaster 社、Tocris 社、東京化成、和光純薬等で市販 されている化合物データベースに登録されている化合物の中からヴァーチャルス

クリーニングにより I KK $-\beta$ の特異的阻害剤となり得る化合物を選定し、その化合物についてセリンースレオニンキナーゼである Mitogen-activated protein kinase kinase I (MEKK-1) 強制発現によるNF $-\kappa$ B活性化抑制作用をレポーターアッセイ法にて確認し、さらにTNF α 刺激下でのI κ B(I κ B α) のリン酸化の阻害を Western blot 法により確認した。

 $MEKK-1はIKK-\beta$ を直接リン酸化し活性化することが示唆されており、 TNF α 刺激下でのNF - κ Bの活性化の際も IKK - β の活性化に関与してい ることが知られている (「セルラー・シグナリング (Cellular Signalling)」, (英 国), 2001年, 第13巻, 第6号, p. 389-400; 「トレンズ・イン・ セル・バイオロジー (Trends in Cell Biology)」, (英国), 2001年, 第11 巻, 第9号, p. 372-377;「プロシーディングス・オブ・ザ・ナショナル・ アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・ アメリカ (Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America)」, (米国), 1998年, 第95巻, 第16号, p. 9319-93 24;「プロシーディングス・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエ ンシズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ (Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America)」, (米国), 1998年, 第95巻, 第16号, p. 9067-9069; 「セル (Cell)」, (米 国), 1998年, 第93巻, 第5号, p. 875-884)。 I ΚΚ-βは先に も述べた様に、ΙκΒαを直接リン酸化し、ΙκΒの分解を促すことが知られて いる。よって、上記の二つの方法で活性が認められた化合物が、MEKK-1ま たは I KK - β あるいは両方の共通の阻害剤であることは明らかである。また、 本発明の化合物はプロテインキナーゼに共通に存在するATP結合領域をターゲ ットとした阻害剤として設計されていることから、構造類似のその他のプロテイ ンキナーゼの阻害剤ともなり得る。本発明者らは、さらに上記二つの方法で活性 が確認された化合物の周辺化合物の合成を行い、本発明を完成するに至った。 すなわち、本発明の医薬は、

(1) 下記一般式 (I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環Zは、式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、I KK - β 及び/又はME KK - I あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼの阻害作用を有する医薬を提供するものである。

これらのうち、好適な医薬としては、

(2) Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、[連結基群 α]下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)

(3) Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される 基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容される その塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物 質を有効成分として含む上記の医薬、

- (4) Aが、水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環Zが、 C_6 ~ C_{10} のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは 一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし13員のヘテロアレーン(該ヘテロアレーンは、式

-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(6) 環 Z が、下記環群 B:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (7) 環 Z が、式 O A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (8) 環 Z が、式 O A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基をさらに有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物か

らなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(10) Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい5ないし13員の $^$ テロアリール基である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (11) Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である化合物及び薬理学的 に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群か ら選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (12) Eが、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及 び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物か らなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (13) Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である化合物 及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物 からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙げることがで きる。

さらに本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、 $IKK - \beta$ 及び/又はM EKK-1 あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼを阻害する方法であって、上記(1)~(13)の医薬をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を 参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」

の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン 基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルナレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、s e c - ブチル、t e r t - ブチル、n -ペンチル、1 - ペンチル、2 - メチルブチル、1 - メチルブチル、1 + メチルプロピル、1 + ステルプロピル、1 + ステルペンチル、1 + ステルペンチル、1 + ステルペンチル、1 + ステルペンチル、1 + ステルペンチル、1 + ステルブチル、1 + ステルブチルズル 1 ステルブチル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチルズル 1 ステルブチル 1 ステルブル 1

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、 アリル、イソプロペニル、ブター1ーエンー1ーイル、ブター2ーエンー1ーイル、ブター3ーエンー1ーイル、2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル、1ー

メチルプロパー2ーエンー1ーイル、ペンター1ーエンー1ーイル、ペンター2ーエンー1ーイル、ペンター3ーエンー1ーイル、ペンター4ーエンー1ーイル、3ーメチルブター3ーエンー1ーイル、3ーメチルブター3ーエンー1ーイル、 0 スチルブター2ーエンー1ーイル、 0 スチルブター3ーエンー1ーイル、 0 スキサー1ーエンー1ーイル、 0 スキサー2ーエンー1ーイル、 0 スキサー3ーエンー1ーイル、 0 スキサー3ーエンー1ーイル、 0 スキサー3ーエンー1ーイル、 0 スキルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター3ーエンー1ーイル、 0 ステルペンター7ーエンー1ーイル、 0 ステー1ーエンー1ーイル、 0 ステー1ーエンー1ーイル、 0 ステー1ーイル、 0 ステー2ーイル、 0 ステー1ーイル、 0 ステー2ーイル、 0 ステー2ーイル、 0 ステー2ーイル、 0 ステー3ーエンー1ーイル、 0 ステー2ーイル、 0 ステー3ーエンー1ーイル、 0 ステー3ーエンー1ーイル 0 ステー3ーエンー1ーイル 0 ステー3ーエンー1ーイル 0 ステー3ーエンー1ーイル 0 ステー3ーエンー1ーイル 0 ステー3ーエンー

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーインー1ーイル、プロパー2ーインー1ーイル、ブター1ーインー1ーイル、ブター3ーインー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル、ペンター1ーインー1ーイル、ペンター4ーインー1ーイル、ヘキサー1ーインー1ーイル、ヘキサー5ーインー1ーイル、ヘプター6ーインー1ーイル、オクター1ーインー1ーイル、オクター7ーインー1ーイル、ノナー1ーインー1ーイル、ナクター7ーインー1ーイル、デカー9ーインー1ーイル、デカー9ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、デカー1ーインー1ーイル、ドデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、トリデカー1ーインー1ーイル、トリデカー12ーインー1ーイル、テトラデカー13ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル、ペンタデカー14ーインー1ーイル等の $C_2\sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアル

キニル基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー1,2 ージイル、プロペンー1,3 ージイル、ブター1 ーエンー1,4 ージイル、ブター2 ーエンー1,4 ージイル、2 ーメチルプロペンー1,3 ージイル、ペンター2 ーエンー1,5 ージイル、ヘキサー3 ーエンー1,6 ージイル等の C_1 ~ C_6 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2-シクロブテン-1-イル、2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イル、1-シクロブテン-1-イル、 $1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環して

いてもよく、例えば、1- インダニル、2- インダニル、1 、2 、3 、4- テトラヒドロナフタレン-1- イル、1 、2 、3 、4- テトラヒドロナフタレン-2 - イル、1- インデニル、2- インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2, 4-シクロペンタンジエン-1-イル、<math>2, 4-シクロへキサンジエン-1-イル、<math>2, $5-シクロへキサンジエン-1-イル等の<math>C_5\sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジエニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インデニル、2-インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルエチル、0-シクロプロピルズチル、0-シクロプロピルブチル、0-シクロプロピルペンチル、0-シクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロへキシルプロピル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへナシルブチル、シクロオクチルへキシル等の0-0~0-140シクロアルキルーアルキル基が挙げられる。

「シクロアルキレン基」としては、例えば、シクロプロパンー1,1 ージイル、シクロプロパンー1,2 ージイル、シクロブタンー1,1 ージイル、シクロブタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペンタンー1,1 ージイル、シクロペキサンー1,1 ージイル、シクロへキサンー1,1 ージイル、シクロへキサンー1,1 ージイル、シクロへキサンー1,1 ージイル、シクロへプタンー1,1 ージイル、シクロへプタンー1,1 ージイル、シクロへプタンー1,1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル等の1 ージイル等の1 ージイル等の1 ージイル、シクロオクタンー1,1 ージイル

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、3-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、例えば、フェニル、1-ナフチル、2-ナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニル等の $C_6\sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

なお、上記「アリール基」は、上記「 $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基」、「 $C_3 \sim C_6$ のシクロアルケニル基」、又は「 $C_5 \sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基」等と縮環していてもよく、例えば、4-4ンダニル、5-4ンダニル、1, 2, 3, 4-71、11 に 12 に 13 に 14 に 15 に 17 に 17 に 17 に 18 に 19 に 19

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-7ェニレン、1, 3-7ェニレン、1, 4-7ェニレン、ナフタレン-1, 2-ジイル、ナフタレン-1, 3-ジイル、ナフタレン-1, 4-ジイル、ナフタレン-1, 5-ジイル、ナフタレン-1, 6-ジイル、ナフタレン-1, 7-ジイル、ナフタレン-1, 8-ジイル、ナフタレン-2, 3-ジイル、ナフタレン-2, 4-ジイル、ナフタレン-2, 5-ジイル、ナフタレン-2, 6-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 8-ジイル、アントラセン-1, 4-ジイル等の C_6 $\sim C_{14}$ のアリーン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」

で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1-tフチルメチル、2-tフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1-(1-t)フチル)エチル、1-(2-t)フチル)エチル、1-(1-t)フチル)エチル、1-(2-t)フチル)エチル、1-(1-t)フチル)エチル、1-(2-t)フェニルプロピル、1-(1-t)フロピル、1-(1-t)フロピル、1-(1-t)フロピル、1-(1-t)フェニルブチル)プロピル、1-(1-t)フェニルブチル、1-(1-t)フチル)ブチル、1-(1-t)フチル)ブチル、1-(1-t)フチル)ブチル、1-(1-t)フチル)ブチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペンチル、1-(1-t)フチル)ペキシル、1-(1-t)フチル)ペキシル、1-(1-t)フチル)ペキシル、1-(1-t)フチル)ペキシル、1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル、1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル)ペキシル等の1-(1-t)フチル

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ〔2. 1. 0〕ペンチル、ビシクロ〔2. 2. 1〕ヘプチル、ビシクロ〔2. 2. 1〕オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ[3.4]オクチル、スピロ[4.5]デカー[4.5] デカー[4.5] デカー[4.5] デカー[4.5] ボール等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、ゲラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、リフルオロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメチル、トリョードメチル、2, 2, 2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素

原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3ーチエニル、1ーピロリル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーオ キサゾリル、4ーオキサゾリル、5ーオキサゾリル、3ーイソオキサゾリル、4 ーイソオキサブリル、5ーイソオキサブリル、2ーチアブリル、4ーチアブリル、 5-チアゾリル、3-イソチアゾリル、4-イソチアゾリル、5-イソチアゾリ ル、1ーイミダゾリル、2ーイミダゾリル、4ーイミダゾリル、5ーイミダゾリ ル、1ーピラゾリル、3ーピラゾリル、4ーピラゾリル、5ーピラゾリル、(1, 2, 3-オキサジアゾール)-4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール)-5 -イル、(1, 2, 4-オキサジアゾール) - 3 -イル、(1, 2, 4-オキサジ 5-オキサジアゾール)-4-イル、(1,3,4-オキサジアゾール)-2-イ ル、(1,3,4-オキサジアゾール)-5-イル、フラザニル、(1,2,3-チアジアゾール)-4-イル、(1, 2, 3-チアジアゾール)-5-イル、(1, 2, 3-2, 4-チアジアゾール) - 3 -イル、(1, 2, 4-チアジアゾール) -5-イ ル、(1, 2, 5- チアジアゾール) - 3 - イル、(1, 2, 5- チアジアゾール)-1, 2, 3ートリアゾール) -4ーイル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール)-5 ーイル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2 ーイル、(2H-1, 2,3-トリアゾール) -4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール) -1-イル、 (1H-1, 2, 4-トリアゾール) -3-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾ -ル) -5-イル、(4H-1, 2, 4-トリアゾール) <math>-3-イル、(4H-1, 2, 4-トリアゾール)

2, 4-トリアゾール)-4-4ーイル、(1H-テトラゾール)-1-4ール、(1H-テトラゾール)-5-4ル、(2H-テトラゾール)-2-4ル、(2H- テトラゾール)-5-4ル、(2H- テトラゾール)-5-4ル、(2H- テトラゾール)-5-4ル、(2H- テトラゾール)-5-4ル、(2H- デリグル、(2H- デリグル、(2H- デリグル)(2H- デリグル)(2H- デリグル)(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジール、(2H- デリッジー)(2H- デリッジー)(2H- デリッジー)(2H- デーボール、(2H- デーボール、

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーベンゾフラニル、3ーベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニル、7ーベンゾフラニル、1ーイソベンゾフラニル、4ーイソベンゾフラニル、5ーイソベンゾフラニル、2ーベンゾ [b] チエニル、3ーベンゾ [b] チエニル、4ーベンゾ [b] チエニル、5ーベンゾ [b] チエニル、6ーベンゾ [b] チエニル、7ーベンゾ [b] チエニル、1ーベンゾ [c] チエニル、4ーベンゾ [c] チエニル、5ーベンゾ [c] チエニル、1ーインドリル、1ーインドリル、2ーインドリル、3ーインドリル、4ーインドリル、5ーインドリル、6ーインドリル、7ーインドリル、(2Hーイソインドール) ー1ーイル、(2Hーイソインドール) ー2ーイル、(2Hーイソインドール) ー4ーイル、(2Hーイソインドール) ー5ーイル、(1Hーインダゾール) ー1ーイル、(1Hーインダゾール) ー3ーイル、(1Hーインダゾール) ー6ーイル、(1Hーインダゾール) ー7ーイル、(1Hーインダゾール) ー7ーイル、(1Hーインダーム 1Hーイム 1

(2H-インダゾール) -1-イル、<math>(2H-インダゾール) -2-イル、(2Hキサゾリル、2-ベンゾオキサゾリル、4-ベンゾオキサゾリル、5-ベンゾオ キサゾリル、6-ベンゾオキサゾリル、7-ベンゾオキサゾリル、(1,2-ベン ル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール)-5-イル、(1, 2-ベンゾイソオキ サゾール) -6 - イル、(1, 2 - ベンゾイソオキサゾール) -7 - イル、(2, 1)1 - ベンゾイソオキサゾール) - 3 - イル、(2, 1 - ベンゾイソオキサゾール)-4-イル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール)-5-イル、(2, 1-ベンゾ (2, 1 - 4) (2, 1 - 4) イソオキサゾール) - 7 - 4ル、 2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2-ベンゾイソチアゾール)-3 -イル、(1, 2-ベンゾイソチアゾール)-4-イル、(1, 2-ベンゾイソチ アゾール) -5 - イル、(1, 2 - ベンゾイソチアゾール) -6 - イル、(1, 2- (2, 1 - (2, 1) -イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール)-4-イル、(2, 1-ベンゾイソチア ゾール) -5-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -6-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(1, 2, 3 - ベンゾオキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) - 5 -イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -7-イル、(2, 1, 3-ベンゾオキサジアゾール)-4-イル、(2, 1, 3)ーベンゾオキサジアゾール) -5-イル、(1,2,3-ベンゾチアジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール)-6-4ル、(1, 2, 3-4ンゾチアジアゾール)-7-イル、(2, 1, 3-ベンゾチアジアゾール)-4-イル、(2, 1, 3-ベン ゾチアジアゾール) - 5 - イル、(1 H - ベンゾトリアゾール) - 1 - イル、(1 H-ベングトリアゾール)-4-イル、(1H-ベングトリアゾール)-5-イル、

(1H-ベンゾトリアゾール)-6-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-7-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ ル、4-シンノリニル、5-シンノリニル、6-シンノリニル、7-シンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6ーキナゾリニル、7ーキナゾリニル、8ーキナゾリニル、2ーキノキサリ ニル、5-キノキサリニル、6-キノキサリニル、1-フタラジニル、5-フタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2-プテリジニル、4-プテリジニル、6-プテリジニル、7-プテリジニル、 1-カルバゾリル、2-カルバゾリル、3-カルバゾリル、4-カルバゾリル、 $9-カルバゾリル、<math>2-(\alpha-カルボリニル)$ 、 $3-(\alpha-カルボリニル)$ 、4- $(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $5-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $6-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、7 $-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $8-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $9-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 1-(β-カルボニリル)、<math>3-(β-カルボニリル)、4-(β-カルボニリル)、 5-(β-カルボニリル)、<math>6-(β-カルボニリル)、7-(β-カルボニリル)、 $8 - (\beta - \pi \mu \pi + \pi \mu)$ 、 $9 - (\beta - \pi \mu \pi + \mu)$ 、 $1 - (\gamma - \pi \mu \pi + \mu)$ 、 $2 - (y - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $4 - (y - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $5 - (y - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 6 - (y - カルボリニル)、7 - (y - カルボリニル)、8 - (y - カルボリニル)、9- (γ-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4-アクリジニル、9-アクリジニル、1-フェノキサジニル、2-フェ **ノキサジニル、3ーフェノキサジニル、4ーフェノキサジニル、10ーフェノキ** サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-

フェナジニル、1-フェナントリジニル、2-フェナントリジニル、3-フェナ ントリジニル、4-フェナントリジニル、6-フェナントリジニル、7-フェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5ーフェナントロリニル、6ーフェナントロリニル、7ーフェ ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フ ェナントロリニル、1ーチアントレニル、2ーチアントレニル、1ーインドリジ ニル、2-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6-イ ンドリジニル、7ーインドリジニル、8ーインドリジニル、1ーフェノキサチイ ニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイ ニル、チエノ〔2, 3-b〕フリル、ピロロ〔1, 2-b〕ピリダジニル、ピラ ゾロ [1, 5 - a] ピリジル、イミダゾ [11, 2 - a] ピリジル、イミダゾ [1, 5-a] ピリジル、イミダゾ〔1, 2-b] ピリダジニル、イミダゾ〔1, 2a) $\forall y \in \mathcal{Y} = \mathcal{V}$, 1, 2, 4 - $\forall y \in \{4, 3-a\}$ $\forall y \in \mathcal{V}$, 1, 2, 4ートリアゾロ〔4, 3-a〕ピリダジニル等の8乃至14員の縮合多環式ヘテ ロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1ーアジリジニル、1ーアゼチジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、チオラニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、1ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、2ー(2ーピラゾリニル、3ーピペリジニル、4ーピペリジニル、1ーホモピペリジニル、2ーテトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) ー4ーイル、1ーピペラジニル、1ーホモピペラジニル等の3乃至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2-キヌクリジニル、2

ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7-クロマニル、8-クロマニル、1-イソクロマニル、3-イソクロマ ニル、4-イソクロマニル、5-イソクロマニル、6-イソクロマニル、7-イ ソクロマニル、8 ーイソクロマニル、2 ーチオクロマニル、3 ーチオクロマニル、 4-チオクロマニル、5-チオクロマニル、6-チオクロマニル、7-チオクロ マニル、8-チオクロマニル、1-イソチオクロマニル、3-イソチオクロマニ ル、4-イソチオクロマニル、5-イソチオクロマニル、6-イソチオクロマニ ル、7-イソチオクロマニル、8-イソチオクロマニル、1-インドリニル、2 ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6 ーインドリニル、 7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリ ニル、4 - イソインドリニル、5 - イソインドリニル、2 - (4 H - クロメニル)、 3-(4H-クロメニル)、4-(4H-クロメニル)、5-(4H-クロメニル)、 $6 - (4H - \rho u + u), 7 - (4H - \rho u + u), 8 - (4H - \rho u + u),$ 1-イソクロメニル、3-イソクロメニル、4-イソクロメニル、5-イソクロ メニル、6-イソクロメニル、7-イソクロメニル、8-イソクロメニル、1-(1H-ピロリジニル)、2-(1H-ピロリジニル)、3-(1H-ピロリジニ ル)、5-(1H-ピロリジニル)、6-(1H-ピロリジニル)、7-(1H-ピ ロリジニル)等の8乃至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族ヘテ ロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダブリジニル、1ーピラブリジニル、1ーオキサブリジニル、1ーチアブリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピ

ペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダゾリンー1ーイル、2ーピラゾリンー1ーイル、1ーインドリニル、2ーイソインドリニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロイソキノリンー2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダゾリル、1ーピラゾリル、1ーインドリル、1ーインダゾリル、2ーイソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジエニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素-オキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」 で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の 基が挙げられる。「炭化水素-オキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アル キルーオキシ基)、アルケニルーオキシ基、アルキニルーオキシ基、シクロアルキ ルーオキシ基、シクロアルキルーアルキルーオキシ基等の脂肪族炭化水素-オキ シ基;アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等 が挙げられる。

「アルコキシ基(アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-プトキシ、イソプトキシ、sec-プトキシ、tert-プトキシ、n-ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、2-メチルブトキシ、1-メチルブトキシ、ネオペンチルオキシ、1, 2-ジメチルプロポキシ、1-xチルプロポキシ、 $n-\alpha$ キシルオキシ、4-xチルペンチルオキシ、3-xチルペンチルオキシ、2-xチルペンチルオキシ、3-xチルペンチルオキシ、2-xチルペンチルオキシ、3-xチルペンチルオキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-xチルブトキシ、3-x

3-ジメチルブトキシ、2-エチルブトキシ、1-エチルブトキシ、1-エチル -1-メチルプロポキシ、n-ペプチルオキシ、n-オクチルオキシ、n-メールオキシ、n-デシルオキシ、n-ドデシルオキシ、n-ドデシルオキシ、n-ドデシルオキシ、n-アトラデシルオキシ、n-ペンタデシルオキシ等のn-0の直鎖状又は分枝鎖状のアルコキシ基が挙げられる。

「アルケニルーオキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1ーエン -1-イル)オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブタ-1-エンー 1ーイル) オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル) オキシ、(ブター3ーエンー1 ーイル)オキシ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(1ーメチ ルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(ペンター1-エン-1-イル)オキシ、 (ペンター2-エン-1-イル)オキシ、(ペンター3-エン-1-イル)オキシ、 (ペンター4-エン-1-イル)オキシ、(3-メチルブター2-エン-1-イル) オキシ、(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサ-1-エンー 1-イル) オキシ、(ヘキサー2-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー3-エン -1-イル) オキシ、(ヘキサー4-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー5-エ (4-メチルペンター3-エン-1-イル)オキシ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル)オキシ、(4 ーメチルペンター3-エン-1-イル)オキシ、(ヘプター1-エン-1-イル) オキシ、(ヘプター6-エンー1-イル) オキシ、(オクター1-エンー1-イル) オキシ、(オクター7-エンー1ーイル) オキシ、(ノナー1-エンー1ーイル) オキシ、(ノナー8-エン-1-イル) オキシ、(デカ-1-エン-1-イル) オ キシ、(デカー9-エン-1-イル) オキシ、(ウンデカー1-エン-1-イル) オキシ、(ウンデカー10-エンー1-イル) オキシ、(ドデカー1-エンー1ー イル)オキシ、(ドデカー11-エン-1-イル)オキシ、(トリデカー1-エン -1-イル)オキシ、(トリデカー12-エン-1-イル)オキシ、(テトラデカ -1-エン-1-イル)オキシ、(テトラデカ-13-エン-1-イル)オキシ、 (ペンタデカー1ーエン-1ーイル) オキシ、(ペンタデカー14ーエン-1ーイ ル) オキシ等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニルーオキシ基が挙げ

られる。

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1ーイ ン-1-イル)オキシ、(プロパー2-イン-1-イル)オキシ、(ブター1ーイ ン-1-イル)オキシ、(ブタ-3-イン-1-イル)オキシ、(1-メチルプロ パー2-イン-1-イル)オキシ、(ペンター1-イン-1-イル)オキシ、(ペ ンター4ーインー1ーイル) オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル) オキシ、(ヘ キサー5-イン-1-イル) オキシ、(ヘプター1-イン-1-イル) オキシ、(ヘ プター6ーイン-1ーイル) オキシ、(オクター1ーイン-1ーイル) オキシ、(オ クター7ーイン-1ーイル)オキシ、(ノナー1ーイン-1ーイル)オキシ、(ノ ナー8-イン-1-イル)オキシ、(デカー1-イン-1-イル)オキシ、(デカ -9-イン-1-イル)オキシ、(ウンデカ-1-イン-1-イル)オキシ、(ウ ンデカ-10-イン-1-イル)オキシ、(ドデカ-1-イン-1-イル)オキシ、 (ドデカー11ーインー1ーイル) オキシ、(トリデカー1ーインー1ーイル) オ キシ、(トリデカー12ーインー1ーイル)オキシ、(テトラデカー1ーインー1 ーイル)オキシ、(テトラデカー13-イン-1-イル)オキシ、(ペンタデカー 1-イン-1-イル) オキシ、(ペンタデカ-14-イン-1-イル) オキシ等の C₂~C₁₅の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルーオキシ基が挙げられる。

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロヘプチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメトキシ、1ーシクロプロピルエトキシ、2ーシクロプロピルエトキシ、3ーシクロプロピルプロポキシ、4ーシクロプロピルブトキシ、5ーシクロプロピルペンチルオキシ、6ーシクロプロピルヘキシルオキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロヘキシルプロポキシ、4ーシクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、シクロオクチルメ

トキシ、6-シクロオクチルヘキシルオキシ等の $C_4 \sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-tフチルメトキシ、2-tフチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-フェネチルオキシ、2-フェネチルオキシ、1- (1-tフチル) エトキシ、1- (2-tフチル) エトキシ、2- (1-tフチル) エトキシ、2- (2-tフチル) エトキシ、3-フェニルプロポキシ、3- (1-tフチル) プロポキシ、3- (2-tフチル) プロポキシ、4-フェニルブトキシ、4- (1-tフチル) ブトキシ、4- (2-tフチル) ブトキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、5- (1-tフチル) ペンチルオキシ、1-0 (1-t2 (1-t2

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基(ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、ブロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロプポキシ、ヘプタフルオロプポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げ

られる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3ーチエニルオキシ、 (イソキサゾールー3ーイル) オキシ、(チアゾールー4ーイル) オキシ、2ーピ リジルオキシ、3ーピリジルオキシ、4ーピリジルオキシ、(ピリミジンー4ーイ ル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ シ、4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3 - ピロリジニルオキシ、4 - ピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3ーインドリニルオキシ、4ークロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素-スルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素-スルファニル基」としては、例えば、アルキル-スルファニル基、アルケニル-スルファニル基、アルキニル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、シクロアルキル-スルファニル基、アリール-スルファニル基、アラルキル-スルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチルスルファニル、nープロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、nーブチルスルファニル、t e c ーブチルスルファニル、t

ert ーブチルスルファニル、n ーペンチルスルファニル、イソペンチルスルファニル、(2-メチルブチル)スルファニル、(1- メチルブチル)スルファニル、ネオペンチルスルファニル、(1, 2-ジメチルプロピル)スルファニル、(1- エチルプロピル)スルファニル、(1- エチルプロピル)スルファニル、(1- エチルプロピル)スルファニル、(1- スルファニル、(3- メチルペンチル)スルファニル、(2- メチルペンチル)スルファニル、(1- メチルペンチル)スルファニル、(1- メチルペンチル)スルファニル、(1- メチルプチル)スルファニル、(1, 1-ジメチルブチル)スルファニル、(2, 2-ジメチルブチル)スルファニル、(1, 1-ジメチルブチル)スルファニル、(1, 3-ジメチルブチル)スルファニル、(1, 3-ジメチルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルファニル (1-エチルファニル (1-エチルファニル (1-エーターン (1-エチルファニル (1-エチル (1-エチル (1-エチル (1-エチル (1-エチル (1-エチル (1

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロパー1ーエンー1ーイル)スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニルスルファニル、(ブター1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ブター2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ブター3ーエンー1ーイル)スルファニル、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)スルファニル、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター3ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル)スルファニル、(3ーメチルブター2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー3ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)スルファニル、(ヘキサー5ーエンー1ーイル)スルファニル、

r=n、 $(4-x+n^2)$ タ-3-x2-1-4ル)スルファニル、 $(4-x+n^2)$ ペンタ-3-x2-1-4ル)スルファニル、 (n^2) 9-1-x2-1-4ル)スルファニル、 (n^2) 9-1-x2-1-4ル)スルファニル、 (n^2) 9-1-x2-1-4ル)スルファニル、 (x^2) 9-1-x3-1-40-1-41-1

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プロパー1ーインー1ーイル) スルファニル,(プロパー2ーインー1ーイル) スルファニル,(ブター3ーインー1ーイル) スルファニル、(ブター3ーインー1ーイル) スルファニル、(ブター3ーインー1ーイル) スルファニル、(1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンター1ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンター4ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー5ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘプター6ーインー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オクター7ーインー1ーイル) スルファニル、(オクター7ーインー1ーイル) スルファニル、(ブカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ブカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(デカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(デカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヴンデカー1

ーイル)スルファニル、(トリデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(トリデカー12ーインー1ーイル)スルファニル、(テトラデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(テトラデカー13ーインー1ーイル)スルファニル、(ペンタデカー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ペンタデカー14ーインー1ーイル)スルファニル等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) スルファニル、(1-シクロプロピルエチル) スルファニル、(2-シクロプロピルエチル) スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル) スルファニル、(4-シクロプロピルブチル) スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル) スルファニル、(6-シクロプロピルへキシル) スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル) スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル) スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル) スルファニル、(5-シクロプロピルへキシル) スルファニル、(5-y) スルファニル、(5-y) スルファニル、(5-y) スルファニル、(5-y) スルファニル、(5-y) スルファニル、(5-y) スルファニル、(3-y) スルファニル、(2-y) スルファニル、(3-y) スルファニル スルファニル スルファニル等の(3-y) スルファニルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1-ナフチルスルファニル、2-ナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1

ーナフチルメチル)スルファニル、(2-ナフチルメチル)スルファニル、(Pントラセニルメチル)スルファニル、(Pとサフチレニルメチル)スルファニル、(Pとサフチレニルメチル)スルファニル、(Pとサフチレニルメチル)スルファニル、(Pとサフチレニルメチル)スルファニル、(Pとカーン・ス・カーン

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル)スルファニル、(クロロメチル)スルファニル、(ブロモメチル)スルファニル、(トリフルオロメチル)スルファニル、(トリフルオロメチル)スルファニル、(トリフルオロメチル)スルファニル、(トリフルオロメチル)スルファニル、(クリフルオロエチル)スルファニル、(クリフルオロエチル)スルファニル、(ペンタフルオロエチル)スルファニル、(3、3、3ートリフルオロプロピル)スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル)スルファニル、(ハプタフルオロプロピル)スルファニル、(ハプタフルオロイソプロピル)スルファニル、(ノナフルオロブチル)スルファニル、(パーフルオロヘキシル)スルファニル等の1乃至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」

と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー2ーイル) スルファニル、(1,2,4ートリアゾールー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー4ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル) スルファニル、(キノリン-2-イル) スルファニル、(キノリン-4-イル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3-ピロリジニル)スルファニル、(4-ピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル) スルファニル、(4ークロマニル) スルファニル等の基が挙げられる。「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R^{a1}及びR^{b1}は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a1}及びR^{b1}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式 $(\omega-1$ A) で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニル基」(具体例:アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-ナフトイル、2-ナフトイル、フェニルアセチル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例:2-テノイル、3-フロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式 $(\omega-2A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニル基」(具体例:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例:3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega - 3 A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニル基」(具体例: ピルボイル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 4A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例: メトキサリル、エトキサリル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 5 A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega-6A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル基」と称する。

式 (ω-7A) で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素-

オキシーチオカルボニル基」、R ^{a 1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 (ω - 8 A) で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - スルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 9A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N – 炭化水素ーカルバモイル基」 (具体例: N – メチルカルバモイル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環 – カルバモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 0A)で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル基」(具体例:N, $N-ジメチルカルバモイル等の基)、<math>R^{a1}$ 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ー置換カルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式($\omega-1$ 1A)で表される基の中で、 $R^{\alpha 1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル基」、 $R^{\alpha 1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 3A)で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-14A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)スルファモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N -炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - スルフィナモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素- N-ヘテロ環ースルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-17A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニル基」と称する。

式 $(\omega-18A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-19A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が 炭化水素基である基を Γ O, O' - ジ (炭化水素) - ホスホノ基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が へテロ環基である基を Γ O, O' - ジ (ヘテロ環) - ホスホノ基」、 R^{a1} が 炭化水素基であり R^{b1} が ヘテロ環 基である基を Γ O Γ 炭化水素 Γ と称する。

式 (ω-20A) で表される基の中で、R a 1 が炭化水素基である基を「炭化水素

-スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R a 1 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 $(\omega - 21A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素-カルボニル基」としては、アルキル-カルボニル基、アルケニル-カルボニル基、アルキニル-カルボニル基、シクロアルキル-カルボニル基、シクロアルケニル-カルボニル基、シクロアルカンジエニル-カルボニル基、シクロアルキル-アルキル-カルボニル基等の脂肪族炭化水素-カルボニル基;アリール-カルボニル基;アラルキル-カルボニル基;架橋環式炭化水素-カルボニル基;スピロ環式炭化水素-カルボニル基;テルペン系炭化水素-カルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-10A$)乃至($\omega-16A$)で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換

基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボキシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボキシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルフェノ基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、炭化水素ーオキシ基、ヘテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ベテロ環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ジアゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、ヒドラゾノ基、ジアゼニル基、ウレイド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、アロファニル基、ヒダントイル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シリル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例 として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロア

セチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基-アミノ基、N, Nージ(炭化水素)-アミノ基、Nーヘテロ環-アミノ基、Nー炭化水素-N-ヘテロ環-アミノ基、アシル-アミノ基、ジ(アシル)-アミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R^{a2}及びR^{b2}は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a2}及びR^{b2}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式 $(\omega-1$ B) で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーカルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 2B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 3B)$ で表される基の中で、 R^{a^2} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{a^2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 4B)$ で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 5B)$ で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-6B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 7B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 8B)$ で表される基の中で、 R^{a^2} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{a^2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 9B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N – 炭化水素 – カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-10B)$ で表される基の中で、 R^a^2 及び R^b^2 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーオキシ基」、 R^a^2 及び R^b^2 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーオキシ基」、 R^a^2 が炭化水素基であり R^b^2 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」、 R^a^2 及び R^b^2 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ B)$ で表される基の中で、 R^{2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ B)$ で表される基の中で、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)- チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)- チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ が炭化水素基であり $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素- N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-13B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル-オキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル-オキシ基」と称する。

式 $(\omega-14B)$ で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-15B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-16B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-17B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-18B)$ で表される基の中で、 R^{2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、 R^{2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 19B)$ で表される基の中で、 $R^a ^2$ 及び $R^b ^2$ が炭化水素基である基を「O, O' - ジ(炭化水素) - ホスホノーオキシ基」、 $R^a ^2$ 及び $R^b ^2$ がヘテロ環基である基を「O, O' - ジ(ヘテロ環) - ホスホノーオキシ基」、 $R^a ^2$ が炭化水素基であり $R^b ^2$ がヘテロ環基である基を「O - 炭化水素置換 - O' - ヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-20B)$ で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルホニルーオキシ基」、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 2 1 B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「炭化水素ーカルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10B$) 乃至 ($\omega-16B$) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環-オキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル 基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシ ロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニ ル基、チオカルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スル フィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR^{b3}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて

もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 (ω-2C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニル-スルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-3C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-4C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-5\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-6 C) で表される基の中で、R * 3 が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルースルファニル基」、R * 3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 7 C)$ で表される基の中で、 R^a 3が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」、 R^a 3がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-8C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N - 炭化水

素-カルバモイル-スルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-カルバモイル-スルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 0C)で表される基の中で、R a 3 及びR b 3 が炭化水素基である基を「N, N $^ ^3$ (炭化水素) $^-$ カルバモイルースルファニル基」、R a 3 及びR b 3 がヘテロ環基である基を「N, N $^ ^3$ (ヘテロ環) $^-$ カルバモイルースルファニル基」、R a 3 が炭化水素基であり R b 3 がヘテロ環基である基を「N $^-$ 炭化水素 $^-$ N $^-$ ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」、R a 3 及び R b 3 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルースルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素 N-ヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」、 N^{a3} 及び N^{a3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1$ 3 C) で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 4\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルースルフィニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-15C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-16\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルファニル-スルファニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-18C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式(ω-19C)で表される基の中で、R^{a3}及びR^{b3}が炭化水素基である基を「O,O'-ジ(炭化水素)-ホスホノースルファニル基」、R^{a3}及びR^{b3}がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ(ヘテロ環)-ホスホノースルファニル基」、R^{a3}が炭化水素基でありR^{b3}がヘテロ環基である基を「O-炭化水素-O'-ヘテロ環ーホスホノースルファニル基」と称する。

式(ω-21C)で表される基の中で、Ra3が炭化水素基である基を「炭化水素

ースルフィニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素ーカルボニルースルファニル基」としては、アルキルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、アルキニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、フェニル基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アラルキルーカルボニルースルファニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニルスルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;デルペン系炭化水素ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1C)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10C$) 乃至 ($\omega-16C$) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルキーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-Pルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-プロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-プロピルアミノ、1 (1 (1 (1) 1) 1 (1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1) 1 (1) 1) 1) 1) 1 (1) 1

「N-rルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル)アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル)アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル)アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル)アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)アミノ、(3ーメチルブター2ーエンー

1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ-2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ-4-エン-1-イル) アミノ、(ヘキ サー5-エン-1-イル) アミノ、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル)アミノ、(ヘプター1-エンー 1ーイル) アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) アミノ、(オクター1ーエン -1-イル) アミノ、(オクター7-エン-1-イル) アミノ、(ノナー1-エン -1-イル)アミノ、(ノナ-8-エン-1-イル)アミノ、(デカ-1-エンー 1-イル) アミノ、(デカー9-エン-1-イル) アミノ、(ウンデカー1-エン -1-イル)アミノ、(ウンデカ-10-エン-1-イル)アミノ、(ドデカ-1 ーエンー1ーイル) アミノ、(ドデカー11-エンー1ーイル) アミノ、(トリデ カー1-エンー1-イル)アミノ、(トリデカー12-エンー1-イル)アミノ、 (テトラデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(テトラデカー13-エンー1ーイ ル) アミノ、(ペンタデカー1-エンー1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-エンー1ーイル) アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のNーアルケニル -アミノ基が挙げられる。

(ドデカー11-イン-1-イル) アミノ、(トリデカー1-イン-1-イル) アミノ、(トリデカー12-イン-1-イル) アミノ、(テトラデカー12-イン-1-イル) アミノ、(テトラデカ-13-イン-1-イル) アミノ、(ペンタデカー1-イン-1-イル) アミノ、(ペンタデカ-14-イン-1-イル) アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルキニル-アミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロへキシルアミノ、シクロへプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3\sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアルキルーアミノ基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) アミノ、(1-シクロプロピルエチル) アミノ、(2-シクロプロピルエチル) アミノ、(3-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、($4-\upsilon$ クロプロピルプロピル) アミノ、($6-\upsilon$ クロプロピルペンチル) アミノ、($6-\upsilon$ クロプロピルへキシル) アミノ、(0クロブチルメチル) アミノ、(0クロブチルメチル) アミノ、(00クロブチルメチル) アミノ、(00クロブチルメチル) アミノ、(00クロブチルメチル) アミノ、(00クロペンチルメチル) アミノ、(00クロペンチルメチル) アミノ、(00クロペンチルメチル) アミノ、(000 ロペンチルメチル) アミノ、(00 ロペプチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルメチル) アミノ、(00 ロオクチルペキシル) アミノ等の00 (00 ロイクロアルキルーアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-アリール-アミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノ-アリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキル-アミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 エネチル)アミノ、(7 エカティル)アミノ、(7 エカトル)アミノ、(7 エカトル)ア・(7 エカトルル)ア・(7 エカトルル)ア・(7 エカトルル)ア・(7 エカトルルル)ア・(7 エカトルルルルルルルルルルルルルルルルルル

「N, N-ジ(炭化水素) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジェチルアミノ、NーエチルーN-メチルアミノ、N, N-ジーn-プロピルアミノ、N, N-ジイソプロピルアミノ、NーアリルーN-メチルアミノ、Nージシクロへはフルアミノ、N-シクロへキシルアミノ、N-シクロへキシルアミノ、N-シクロへキシルトン・スチルアミノ、N-ジフェニルアミノ、N-メチルーN-フェニルアミノ、N, N-ジベンジルアミノ、NーベンジルーN-メチルアミノ、等の基が挙げられる。

「N-ヘテロ環-アミノ基」としては、「rミノ基」の1つ水素原子が、「 $^$ ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3-ピロリジニル) rミノ、(4-ピペリジニル) rミノ、(2-テトラヒドロピラニル) rミノ、(3-インドリニル) rミノ、(4-クロマニル) rミノ、(3-チエニル) rミノ、(3-ピリジル) rミノ、(3-キノリル) rミノ、(5-インドリル) rミノ、(5-インドリル) rミノ、(5-

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R^{a4}及びR^{b4}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a4}及びR^{b4}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1D)$ で表される基の中で、R 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 $^-$ カルボニルーアミノ基」、R 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 $^-$ カルボニル $^-$ アミノ基」と称する。

式 $(\omega-2D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 3D)$ で表される基の中で、 R^{4} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルーアミノ基」、 R^{4} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式(ω-4D)で表される基の中で、R*4が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、R*4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-5D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-6D)$ で表される基の中で、 R^{4} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーアミノ基」、 R^{4} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-7D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-8D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイル基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環ーカルバモ

イルーアミノ基」と称する。

式($\omega-10D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-11D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイル-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ D)$ で表される基の中で、 R^{a4} 及び R^{b4} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイルーアミノ基」、 R^{a4} 及び R^{b4} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイルーアミノ基」、 R^{a4} が炭化水素基であり R^{b4} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^{a4} 及び R^{b4} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 3D)で表される基の中で、 R^{4} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル-アミノ基」、 R^{4} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、R 4 及びR 6 が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素) スルファモイルーアミノ基」、R 4 及びR 6 がヘテロ環基である基を 「N, N $^-$ ジ (ヘテロ環) スルファモイルーアミノ基」、R 4 が炭化水素基で あり R 6 がヘテロ環基である基を 「N 6 炭化水素 6 トーペテロ環 6 スルファモイルーアミノ基」、R 6 が 6 と共に環状アミノ基である基を 「環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。

式(ω -15D)で表される基の中で、R 4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーアミノ基」、R 4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」と称する。; 式(ω -16D)で表される基の中で、R 4 及びR 5 4が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイルーアミノ基」、R 4 4及びR 5 4がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーアミノ基」、R 4 4が炭化水素基でありR 5 4がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーアミノ基」、R 4 4が炭化水素基でありR 5 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、R 4 4及びR 5 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-17D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -オキシースルホニル-アミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシースルホニル-アミノ基」と称する。

式 (ω-18D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-20D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニ ルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-21D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環- スルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1D)$ 乃至 $(\omega-21D)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「炭化水素-カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素-カルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素-カルボニルーアミノ基;テルペン系炭化水素-カルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1D)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10D$) 乃至 ($\omega-16D$) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルオ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

$$\begin{array}{c} -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N$$

(式中、R^{a5}及びR^{b5}は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいは R^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる 上記「ジ (アシル) -アミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

ーカルボニル) ーアミノ基」、R * ⁵ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)ーアミノ基」と称する。

式 (ω-2E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - オキシーカルボニル) - アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-オキシーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式(ω - 3 E)で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - カルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環 - カルボニル - カルボニル) - アミノ基」と称する。

式($\omega-4E$)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環- オキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。式($\omega-5E$)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - スルファニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環- スルファニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環- スルファニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 6E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環 - チオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω - 8 E) で表される基で、R a5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - スルファニルーチオカルボニル) - アミノ基」、R a5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環- スルファニルーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N - 炭化水素 - カルバモイル)アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N - テロ環 - カルバモイル) - アミノ基」と称する。

式(ω-10E)で表される基で、R *5及びR b 5が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) ーカルバモイル] ーアミノ基」、R^{a5}及びR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) ーカルバモイル] ーアミノ基」、R^{a5}が炭化水素基でありR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) ーアミノ基」、R^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-11E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-チオカルバモイル)-アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 2 E)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーチオカルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-13E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭化水素-スルファモイル)-アミノ基]、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-)-ヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基]と称する。

式($\omega-14E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノースルホニル)-アミノ基」と称する。

式 (ω-15E) で表される基で、R *5が炭化水素基である基を「ビス(N-炭

化水素 - スルフィナモイル) - アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (N - ヘテロ環 - スルフィナモイル) - アミノ基」と称する。

式($\omega-16E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素) - スルフィナモイル] - アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環) - スルフィナモイル] - アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素- N-ヘテロ環- スルフィナモイル)- アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノースルフィニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega-17E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルホニルー)アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル)-アミノ基」と称する。

式 (ω-18E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素-オキシースルフィニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-オキシースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式 (ω-19E)で表される基で、R^{a5}及びR^{b5}が炭化水素基である基を「ビス [O, O'ージ(炭化水素)ーホスホノ]ーアミノ基」、R^{a5}及びR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス [O, O'ージ(ヘテロ環)ーホスホノ]ーアミノ基」、R^{a5}が炭化水素基でありR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス(Oー炭化水素-O'ーヘテロ環ーホスホノ)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 20E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルホニル)-アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルホニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルフィニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルフィニル) - アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(炭化水素-カルボニル)-アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)-アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル)-アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル)-アミノ基;ビス(アリールーカルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素-カルボニル)-アミノ基;ビス(アルペン系炭化水素-カルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(増環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。上記式($\omega-1$ 0E)乃至($\omega-1$ 6E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ(アシル)ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素ーアミノ基」、「N, Nージ (炭化水素)ーアミノ基」、「Nーヘテロ環ーアミノ基」、「Nー炭化水素ーNーヘ テロ環ーアミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ(アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

Xの定義における「主鎖の原子数が2ないし5である連結基」とは、環 Z と E の間に、主鎖の原子が2ないし5個連なっている連結基を意味する。上記「主鎖の原子数」は、ヘテロ原子の有無に関わらず、環 Z と E との間に存在する原子の数が最小となるように数えるものとする。例えば、1, 2 - シクロペンチレンの原子数を2個、1, 3 - シクロペンチレンの原子数を3個、1, 4 - フェニレンの原子数を4個、2, 6 - ピリジンジイルの原子数を3個として数える。

上記「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」は、下記 2 価基群 ζ -1 より選択される基 1 個で形成されるか、或いは、下記 2 価基群 ζ -2 より選択される基 1 ないし 4 種が 2 ないし 4 個結合して形成される。

[2価基群ζ-1]下記式:

「2価基群と-2]下記式:

該 2 価基が 2 個以上結合する場合、各基は同一であっても異なっていてもよい。 上記「主鎖の原子数が 2 ないし5 である連結基」としては、好適には、下記連結 基群 α より選択される基である。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) 最も好適には、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される基である。

「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」の定義における「該連結基は置換基を有していてもよい」の置換基としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられ、好適には、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基であり、さらに好適には、メチル基である。該置換基は、環 Z 又はE が有する置換基と一緒になって、それらが結合している原子と共に、置換基を有していてもよい環式基を形成してもよい。このような例としては、一般式(I)で表される化合物が、下記式:

である化合物が挙げられる。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセ

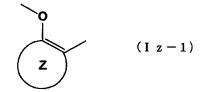
ン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

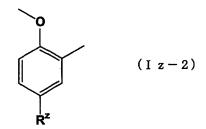
上記環 Z の定義における「式ー〇ーA(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーX-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式一〇一A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式ーX-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式一〇一A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式一X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1ないし3個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式一〇一A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式一X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「記」であり、このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群γ-1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t ーブチル基〔(1, 1ージメチル)エチル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ)エチル基、1-「(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基[チオフェン-2-イル基]、3-チエニル基[チオフ ェンー3ーイル基〕、1ーピロリル基 [ピロールー1ーイル基]、2ーメチルチア ゾールー4ーイル基、イミダゾ[1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2-ピリ ジル基 [ピリジンー2ーイル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4-ベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロール-1-イル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-「3.5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N,N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ ァモイル基、N,N-ジメチルスルファモイル基、アミノ基、N,N-ジメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル)チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル〕フェニル〉ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、-般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(I)に



が下記式 (Iz-2):



で表される場合の R^* の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基を R^* と定義することができる。 R^* としては、好適には、下記「置換基群 γ – 2z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

「置換基群ャー2z」ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル 基、イソプロピル基、tert‐ブチル基、1,1,3,3‐テトラメチルブチ ル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテン-1-イル基、 2-シアノ-2-(メトキシカルボニル)エテン-1-イル基、2-カルボキシ -2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチ ルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェ ニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロフェニル基、2, 4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキシエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基、3ーチエニル基、1-ピロリル基、2-メチルチアゾール-4-イ ル基、イミダゾ「1,2-a] ピリジンー2ーイル基、2-ピリジル基、アセチ ル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4-ベンジルピペリジノカル ボニル基、(ピロール-1-イル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボ ニル基、N-「3、5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル基、 N. N-ジメチルカルバモイル基、スルファモイル基、N-[3, 5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル]スルファモイル基、N,N-ジメチルスルファモ イル基、アミノ基、N, N-ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイル アミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェ

ニルウレイド基、(3-フェニル)チオウレイド基、(4-ニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル)スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環スの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置 換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系 を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択 されたヘテロ原子1ないし3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式芳香 族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾ ール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール 環、ピラゾール環、1,2,3-オキサジアゾール環、1,2,3-チアジアゾ ール環、1,2,3-トリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン 環、ピラジン環、1,2,3-トリアジン環、1,2,4-トリアジン環、1H ーアゼピン環、1,4ーオキセピン環、1,4ーチアゼピン環、ベンゾフラン環、 イソベンゾフラン環、ベンゾ〔b〕チオフェン環、ベンゾ〔c〕チオフェン環、 インドール環、2H-イソインドール環、1H-インダゾール環、2H-インダ ゾール環、ベンゾオキサゾール環、1,2-ベンゾイソオキサゾール環、2,1 ーベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1,2-ベンゾイソチアゾ ール環、2,1-ベンゾイソチアゾール環、1,2,3-ベンゾオキサジアゾー ル環、2,1,3-ベンゾオキサジアゾール環、1,2,3-ベンゾチアジアゾ ール環、2,1、3-ベンゾチアジアゾール環、1H-ベンゾトリアゾール環、

2Hーベンゾトリアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環、キナゾリン環、キノキサリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、1H-1,5ーベンゾジアゼピン環、カルバゾール環、αーカルボリン環、βーカルボリン環、γーカルボリン環、アクリジン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、フェナジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェノキサチイン環等の5ないし14員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、5ないし13員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環であり、さらに好適には、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「アリール基」としては、上記「炭化水素基」の定義における「アリール基」と同様の基が挙げられ、好適には、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等の $C_6\sim C_{10}$ のアリール基であり、最も好適には、フェニル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいフェニル基」である場合、好適には、「モノ置換フェニル基」、「ジ 置換フェニル基」、及び「3個以上の置換基を有するフェニル基」であり、更に好 適には、「ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-1$ e」に示す基が挙げられる。

「置換基群δ-1e] 3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、3,4 ープロピレンジオキシフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,4-ジヒ ドロキシフェニル基、2、5-ジメトキシフェニル基、2-クロロー5ー(トリ フルオロメチル)フェニル基、3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]フェ ニル基、2、5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ークロロー2ー(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フ ェニル基、4-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-クロロ -3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-フルオロ-5-(トリフルオロ メチル)フェニル基、3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2 ーフルオロー5- (トリフルオロメチル) フェニル基、4-ニトロー3- (トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-シアノー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルー3-(トリフルオロメチル) フェニル基、4-メチル-3-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-メチルー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-メトキ シー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシー5-(トリフルオ ロメチル) フェニル基、2 ーメトキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、 2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2-クロロ-4-(トリフルオロメチル) フェニル基、2,5ージクロロフェニル基、3,4ージクロロフェニル基、3,

5-ジフルオロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、2,5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシフェニル基、3.5-ジメチルフェニル基、4-メトキシビフェニルー 3-イル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ビス(メトキシカルボニ ル)フェニル基、2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メ トキシカルボニルー5- (トリフルオロメチル)フェニル基、3-カルボキシー 5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン -1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2,2,2-ト リフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メ トキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロ ロー3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロフェノ キシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3,5-ジカルボキシフェニ ル基、5-イソプロピル-2-メチルフェニル基、2,5-ジエトキシフェニル 基、2、5-ジメチルフェニル基、5-クロロー2-シアノ基、5-ジエチルス ルファモイルー2ーメトキシフェニル基、2ークロロー5ーニトロフェニル基、 2-メトキシ-5-(フェニルカルバモイル)フェニル基、5-アセチルアミノ -2-メトキシフェニル基、5-メトキシ-2-メチルフェニル基、2,5-ジ ブトキシフェニル基、2,5-ジイソペンチルオキシ基、5-カルバモイルー2 -メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジメチル)プロピル]-2-フェノキシ フェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メタンスルホニル基、5-(2,2-ジ メチルプロピオニル) -2-メチルフェニル基、5-メトキシ-2-(1-ピロ リル)フェニル基、5-クロロ-2- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、 2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニル)フェニル基、2-フルオロ-5-

メタンスルホニル基、2-メトキシ-5-フェノキシ基、4-メチルビフェニル -3-イル基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ・ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダブリル)フェニル基、2-ブチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)]プロピルー2ーヒドロキシフェニル基、2ーメトキシー5ーメチルフェ ニル基、2、5-ジフルオロフェニル基、4-イソプロピルー2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル基、 4ーブロモー3ー(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーブロモー2ー(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ブロモー4-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-イソプロポ キシー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-シアノ-2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジメチル フェニル基、3、4ージメチルフェニル基、2、4ージクロロフェニル基、2、 3-ジメチルフェニル基、インダン-5-イル基、2,4-ジメチルフェニル基、 2,6-ジクロロフェニル基、4-ブロモ-2-(トリフルオロメトキシ)フェ ニル基、3,4-エチレンジオキシフェニル基、3-クロロ-4-シアノフェニ ル基、3-クロロー4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2-クロロー4 ーシアノフェニル基、2,3ージクロロフェニル基、4ーイソプロピルー3ーメ チルフェニル基、4- [(1,1-ジメチル) プロピル] -2-ヒドロキシフェニ ル基、3-クロロー2-シアノフェニル基、2-シアノー4-メチルフェニル基、 2. 2-iジフルオロー1、3-iベングジオキソールー4-iイル基、2, 2, 3,3-テトラフルオロー1、4-ベンゾジオキセン-5-イル基、3-クロロー4 - (トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、2-ニトロー4-(トリフ ルオロメトキシ)フェニル基、2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソー ルー5-イル基、2-メチルー4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-ブロモー2ーフルオロフェニル基、2、4ービス(メタンスルホニル)フェニル 基、2、2、3、3-テトラフルオロ-1、4-ベンゾジオキセン-6-イル基、

2ーベンゾイルー4ークロロフェニル基、2ーブロモー4ーフルオロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,4ージフルオロフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、2ークロロー4ーニトロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーベンゾイルー5ーメチルフェニル基、2ープロモー4ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、3,4ージへキシルオキシフェニル基、2,4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2ー(4ーシアノフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5-ジ置換フェニル基」及び「3,5-ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -2 e1 に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 2 e] 2, 5 - ジメトキシフェニル基、2 - クロロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - フルオロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メチルスルファニルー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (1 - ピロリジニル)-5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - モルホリノー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ジクロロフェニル基、2, 5 - ビス[(1, 1 - ジメチル)エチル]フェニル基、5 - [(1, 1 - ジメチル)エチル]フェニル基、5 - [(1, 1 - ジメチル)エチル]フェニル基、4 - メトキシビフェニルー3 - イル基、2 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフ

ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 -イル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2,2,2-トリフ ルオロエトキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-メトキ シフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー 3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ピペリジノー5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジエトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2-シアノ基、5-ジエチルスルファモイルー2-メトキシフェニル基、 2-クロロー5-ニトロフェニル基、2-メトキシー5-(フェニルカルバモイ ル)フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン チルオキシ基、5-カルバモイル-2-メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-(2,2-ジメチルプロピオニル)-2-メチルフェニ ル基、5-メトキシ-2- (1-ピロリル) フェニル基、5-クロロ-2- (p ートルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル)フェニル基、2-フルオロ-5-メタンスルホニル基、2-メトキシ-5-フェノキシ基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5-モルホリノー2-ニトロフェニル基、5-フルオロー2-(1-イミ ダゾリル)フェニル基、2-ブチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1, 1-ジ メチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシー5-メチルフ エニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2, 5-ジ

置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5-ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-3$ e」から選択される基であり、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

「置換基群 δ – 3 e] 2 – クロロー 5 – (トリフルオロメチル) フェニル基、2, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、2-フルオロー5-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メトキシ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロ メチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-モルホリノー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ブ ロモー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 4-ジクロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル) ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2, 2. 2-トリフルオロエトキシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - メトキシフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 -(4-クロロー3、5-ジメチルフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フ ェニル基、2-ピペリジノー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4 ーメチルフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (4 - ク ロロフェノキシ) - 5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-シアノ フェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メトキシフ ェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -4e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ-4 e] 3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5

ージクロロフェニル基、3,5ービス[(1,1ージメチル) エチル]フェニル基、3ーフルオロー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーメトキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージフルオロフェニル基、3,5ージニトロフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5ービス(メトキシカルボニル)フェニル基、3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージカルボキシフェニル基、3,5ージカルボキシフェニル基

上記「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5ージ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「3,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも 1 個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-5$ e」から選択される基であり、最も好適には、3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 $\delta-5$ e] 3, 5- ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3-フルオロ-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3-ブロモ-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3-メトキシ-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3-メトキシカルボニル-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3-カルボキシ-5- (トリフルオロメチル) フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「モノ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6$ e」に示す基が挙げられる。

2-ベンジルフェニル基、4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、3-イソプロポキシフェニル基、4-イソ プロポキシフェニル基、4ーヘキシルフェニル基、3ーメチルフェニル基、4ー シクロヘキシルフェニル基、4-ベンジルフェニル基、2-クロロフェニル基、 2-メチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、4-ベンジルオキシフェニル基、 3-ベンジルフェニル基、4-ヘキシルオキシフェニル基、3-イソプロピルフ エニル基、4-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、4-(エトキシカル ボニルメチル)フェニル基、3-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル 基、4-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、4-(トリフルオロ メタンスルホニル)フェニル基、3-エチニルフェニル基、4-(1-メチルプ ロピル)フェニル基、3-ベンゾイルフェニル基、3-メトキシフェニル基、4 - (アセチルアミノ) フェニル基、4-スルファモイルフェニル基、4- (ジフ ルオロメトキシ)フェニル基、3-メチルスルファニルフェニル基、4-メタン スルホニルフェニル基、3-(ブチルスルファモイル)フェニル基、3-ベンジ ルオキシフェニル基、 4 - (p - トルエンスルホニルアミノ)フェニル基、 4 -モルホリノフェニル基、3-[(1,1-ジメチル)エチル]フェニル基、3-(5 -メチルフラン-2-イル)フェニル基、3-スルファモイルフェニル基、3-(トリフルオロメタンスルホニル)フェニル基、3-ヘキシルオキシフェニル基、 4-アセチルフェニル基、ビフェニル-2-イル基、ビフェニル-4-イル基、 3- [5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェ ニル基、3-{5-[(1,1-ジメチル) エチル]-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル}フェニル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]フェニル基、3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]フェニル基、4-[5-フェニル-3-(トリフルオロ メチル) ピラゾールー1-イル] フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3個以上の 置換基を有するフェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置

換基群 $\delta - 7$ e | に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ − 7 e] 3, 5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − ブロモフェニル基、3, 4, 5 − トリクロロフェニル基、3, 5 − ジクロロー4 − ヒドロキシフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、3, 5, 5, 8, 8 −ペンタメチルー5, 6, 7, 8 − テトラヒドロナフタレン − 2 − イル基、3, 5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − メチルフェニル基、2, 6 − ジクロロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 4 − ジメトキシー5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、4 − クロロー2 − (4 − クロロベンゼンスルホニル) − 5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、5 − クロロー2 − ニトロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 3 − ジフルオロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 3 − ジフルオロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 3 − ジフルオロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 4, 6 − トリメチルフェニル基、2 − シアノー4, 5 − ジメトキシフェニル基、2, 4 − ジクロロー5 − イソプロポキシフェニル基、2, 3, 5 − トリフルオロフェニル基、2, 4, 5 − トリクロロフェニル基、5 − エトキシー4 − フルオロ−2 − ニトロフェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいナフチル基」である場合、好適な基の具体例としては、1ーナフチル基、4ーメトキシナフタレンー2ーイル基、及び4ーヒドロキシー3ーメチルナフタレンー1ーイル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「単環式ヘテロアリール基」及び「縮合多環式ヘテロアリール基」と同様の基が挙げられる。好適には、5ないし13員のヘテロアリール基であり、このとき、好適な基の具体例としては、チェニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、インドリル基、キノリル基、カルバゾリル基、チアゾリル基、及びピラジニル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいヘテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、更に好適には、5員のヘテロアリール基であり、特に更に好適には、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、及びチアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいヘテロアリール基」が「置換基を有していてもよいチアゾリル基」である場合、好適には、「置換基を有していてもよいチアゾールー2ーイル基」であり、更に好適には、「モノ置換チアゾールー2ーイル基」、及び「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である場合、好適には、下記「置換基群 $\delta-8e$ 」から選択される基であり、最も好適には、4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2ーイル基である。

[置換基群 $\delta - 8$ e] $5 - 7 \pi - 4 - [(1, 1 - 5 \times 5 \pi))$ エチル] チアゾールー2ーイル基、 $5 - 7 \pi - 4 - (1 \times 5 \pi)$ エチル) チアゾールー2ーイル基、 $5 - 5 \pi - 4 - [(1, 1 - 5 \times 5 \pi))$ エチル] チアゾールー2ーイル基、 $5 - 5 \pi - 4 \pi$ エチルチアゾールー2ーイル基、 $5 - 5 \pi - 4 \pi$ エニルチアゾールー2ーイル基、 $5 - 6 \pi - 4 \pi$ エニルチアゾールー2ーイル基、 $5 - 6 \pi - 4 \pi$ エニール) $- 6 \pi - 4 \pi$ エテル・ $6 \pi - 4 \pi$ エチル・ $6 \pi - 4 \pi$ エチル・6

4-ブチル-5-フェニルチアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル基、 4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン -1-イル) チアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5 - (4-フェニルピペラジン-1-イル)チアゾール-2-イル基、5-カルボ キシメチルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、4,5-ジフェニルチアゾ ールー2-イル基、4-ベンジルー5-フェニルチアゾールー2-イル基、5-フェニルー4ー (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーアセチル - 4 - フェニルチアゾール - 2 - イル基、5 - ベンゾイル - 4 - フェニルチアゾ ールー2-イル基、5-エトキシカルボニルー4-フェニルチアゾールー2-イ ル基、5-エトキシカルボニルー4ー(ペンタフルオロフェニル)チアゾールー 2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-(2-フェニル エチル) カルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカ ルボニルー4ー (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキ シ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル基、5-(エトキ シカルボニル) メチルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-カルボキシ -4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-プロピルカルバモイル-4-フェ ニルチアゾールー2ーイル基

[置換基群 δ - 9 e] 4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー 2 ーイル

基、4-7ェニルチアゾール-2-イル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(3,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(4-メトキシフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基

上記一般式 (I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式 (I) で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式 (I) で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式 (I) で表される化合物が例えば2-ヒドロキシピリジン構造を有

する場合、その互変異性体(tautomer)である2-ピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置はZ配置又はE配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A . o z	Х	E
1	OH Br	O H	CF ₃
2	OH Br	o H	
3	OH Br	O N H	O_N_O
4	OH OH	•	OMe
5	OH	OH OH	CI
6	OH MeO	•	MeO

7	OH Me	•	, o
8	Me O O	•	(°)
9	OH	~	CI
1 0	OH Br	O O H	CI
1 1	OH	H N O	CF ₃
1 2	OH	H N O	CI
1 3	OH	H N S O	CI
1 4	OH Br	∕^N′ H	CI
1 5	OH Br	N N N	ОН

1 6	OH	O N N- Me	CF ₃
1 7	OH Br	O N	CF ₃

化合物番号	A O	E
1 8	OH C	CI
1 9	OH	CI
2 0	OH	OMe
2 1	ОН	CF ₃
2 2	ОН	SO₂F

OH CI	SO₂F
OH N CI	CF ₃
OH N CI	CF ₃
OH Z=C	Me Me Me Me
OH N	CF ₃
OH HN CI	CF ₃
OH N N	CF ₃

3 0	OH	CI
	HN	

化合物番号	A - 0 z	E
3 1	OH	
3 2	OH CI	
3 3	OH CI	OMe
3 4	Me O CI	OMe

化合物番号	A . 0	E
3 5	OH	EtO ₂ C
3 6	OH Br	N-NH
3 7	OH Br	Et N Et
3 8	OH Br	N N
3 9	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
4 0	OH	N-N CF ₃

4 1	OH Br	N-N CF ₃
4 2	OH OH	CI
4 3	OH	OMe N CI
4 4	Me Ci	H
4 5	Me O	HN CO ₂ Et
4 6	OH	
4 7	OH	Et N

化合物番号	A O	E
4 8	OH	CF ₃
4 9	OH F	CF ₃
5 0	OH	CF ₃
5 1	OH Br	CF ₃
5 2	OH	CF ₃
5 3	OH NO ₂	CF ₃

5 4	OH CN	CF ₃
5 5	OH Me	CF ₃
5 6	OH Me Me	CF ₃
5 7	НО	CF ₃
5 8	OH MeO N Me	CF ₃
5 9	OH OH Me	CF ₃
6 0	OH CN CN	CF ₃

6 1	OH CN CO₂H	CF ₃
6 2	OH CN CO ₂ Me	CF ₃
6 3	OH	CF ₃
6 4	OH H	CF ₃
6 5	OH _	CF ₃ CF ₃

6 6	OH SiMe ₃	CF ₃
6 7	OH	CF ₃
6 8	Ŏ ,	CF ₃
6 9	OH CF ₃	CF ₃
7 0	OH CF ₂ CF ₃	CF ₃
7 1	OH N	CF ₃

7 2	OH S	CF ₃
7 3	OH S	CF ₃
7 4	OH N S—Me	CF ₃
7 5	OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
7 6	OH N	CF ₃
7 7	OH OMe	CF ₃

7 8	OH O Me	CF ₃
7 9	OH Me Me	CF ₃
8 0	OH CO₂H	CF ₃
8 1	OH CO₂Me	CF ₃
8 2	OH CF3 CF3	CF ₃
8 3	OH ONMe ₂	CF ₃
8 4	OH OH	CF ₃

8 5	OH OH	CF ₃
8 6	OH O=S=O NMe ₂	CF ₃
8 7	0 - 2 - 0 - 0 - 0	CF ₃
8 8	OH NH ₂	CF ₃
8 9	OH NMe ₂	CF ₃
9 0	OH HN O	CF ₃
9 1	OH HN N O	CF ₃

9 2	OH HN N S	CF ₃
9 3	OH N N NO ₂	CF ₃ CF ₃
9 4		CF ₃
9 5	Me O	CF ₃
9 6	Me O CI	CF ₃

9 7	OH O N CI	CF ₃
9 8	CIOH	CF ₃
9 9	OH	CF ₃ CF ₃
100	OH	CF ₃
101	OH Br	CF ₃
102	OH Me	CF ₃
103	O	CF ₃

化合物番号	A . O	E
	Z	
104	OH C	F ₃ C
105	9 	F ₃ C CI
106	OH Br	CF ₃
107	OH CI	CF ₃
108	OH	CF ₃ F
1 0 9	OH Br	CF ₃

1 1 0	OH	CF ₃
111	OH Br	CF ₃
1 1 2	OH	CF ₃
1 1 3	OH CI	CF ₃
114	OH Br	CF ₃
1 1 5	OH CI	CF ₃ NO ₂
1 1 6	OH	CF ₃
1 1 7	OH Br	CF ₃
118	OH CI	CF ₃

119	OH	CF ₃ Me
1 2 0	OH	CF ₃
1 2 1	OH CI	CF ₃ OMe
1 2 2	OH Br	CF ₃ OMe
1 2 3	OH Br	CF ₃
1 2 4	OH	CF ₃
1 2 5	OH	CF ₃
1 2 6	OH Br	ČF_Z

1 2 7	OH Br	CF ₃
1 2 8	OH CI	CF ₃
1 2 9	OH Br	CI CF ₃
130	0-	CF ₃
1 3 1	OH NO ₂	CF ₃
1 3 2	OH Me	CF ₃
1 3 3	OH OMe	CF ₃
134	OH Me	CF ₃

1 3 5	OH Me	CF ₃ Me
1 3 6	OH Me	CF ₃
1 3 7	OH Me	CF ₃ OMe
1 3 8	OH Me	CF ₃

化合物番号	A . 0 z	E
1 3 9	OH Br	
1 4 0	OH Br	CI
1 4 1	OH Br	CI
142	<u>0</u>	G
1 4 3	OH Br	CI
1 4 4	OH Br	F

1 4 5	ОН	CI
1 4 6	OH F	CI
1 4 7	OH	CI
1 4 8	OH Br	CI
1 4 9	OH	CI
1 5 0	OH Br Br	CI
151	CI	C C
1 5 2	OH NO ₂	CI
1 5 3	OH Me	CI

154	OMe	CI
1 5 5	OH Br	CCC
156	OH Br	CIOH
157	OH	F F F
158	OH Br	NO ₂
159	OH CI	Me Me Me Me
160	OH CI	Me Me OMe
161	OH Br	Me Me

162	OH	Me Me Me Me
163	OH Br	Me Me Me Me
164	OH CI	Me Me Me
165	OH ————————————————————————————————————	
166	OH CI	OMe
1 6 7	OH Br	OMe OMe
1 6 8	OH Br	OMe

1.00	ОН	
169	G	Me
170	OH Br	CO ₂ Me
171	ОН	H H H CI
172		CI
173	OH Me	Me Me Me Me Me
174	0 - 0 - 0	Me Me Me Me
1 7 5	OH NO ₂	Me Me Me Me

176	OH Me	Me Me Me Me
177	OH OMe	Me Me Me Me
178	O	Me Me OMe
179	OH Me	Me Me Me OMe

化合物番号	A `0	E
180	OH Br	→ N J
181	OH Br	N Me Me S Br
1 8 2	OH Br	N CF3 Br
183	OH	Me Me Me S CN
1 8 4	OH Br	Me Me Me S CN
1 8 5	OH Br	N S Me

186	OH Br	N Me Me
187	OH Br	N Me S Me
188	OH Br	N Me
189	OH Br	N Me
190	OH Br	S Me CF3
191	OH Br	Me Me Me S Et
192	OH Br	N Et
193	OH Br	Me N Me

194	OH Br	N Me
195	OH	Me Me Me Me Me Me
196	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
197	OH Br	Me Me Me CO ₂ Et
198	OH Br	Me Me Me
199	OH Br	Me Me Me
200	OH Br	Me Me Me S N N Me

2 0 1	OH Br	Me Me Me
202	OH Br	N S
203	OH Br	N CO ₂ H
204	OH Br	~ S
2 0 5	OH Br	N S
. 206	OH Br	S CF3
2 0 7	OH Br	N Me

208	OH Br	N O
2 0 9	OH Br	N CO ₂ Et
2 1 0	OH CI	N CO ₂ Et
211	OH Br	F F F CO ₂ Et
212	OH Br	S N Me
213	OH Br	S H Et
214	OH Br	N H Me O Me

2 1 5	OH Br	N H N O
2 1 6	OH Br	N CF3 CO ₂ Et
217	0	Me Me Me S O Me Me Me
2 1 8	Đ O	N CO ₂ Et
2 1 9	OH F	N CO ₂ Et
2 2 0	OH F	N CO ₂ Et

2 2 1	OH CF ₃	N CO ₂ Et
2 2 2	OH N	N S CO ₂ Et
2 2 3	OH S	N S CO ₂ Et

化合物番号	A-0 z	Х	E
3 0 1	OH CI	~	
3 0 2	OH C	O T T T O	CF ₃
3 0 3	OH CI	O N H N N H N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
3 0 4	OH CI	N, N	CF ₃
3 0 5	OH CI	O Me H N N	CF ₃
3 0 6	OH CI	N, N O	CF ₃

3 0 7	OH	NH H	CF ₃
3 0 8	ÖH.	0 N N O	CF ₃
309	OH	O N H	CF ₃
3 1 0	OH	*	CF ₃
3 1 1	OH	O L	
3 1 2	OH	H Z	CF ₃
3 1 3	OH Ci	O Me	CF ₃
314	OH	DET OF THE OF TH	CF ₃
3 1 5	OH	N, N	CF ₃

3 1 6	OH CI		CF3
317	OH C	EZ,	CF ₃
318	OH CI	S NH N O	CF ₃
319	OH CI	0 N N O	CF ₃
3 2 0	OH O		CF ₃
3 2 1	OH CI	N, N	CF ₃

化合物番号	A o	Е
3 2 2	ОН	CF ₃
3 2 3	OH Me	CF ₃
3 2 4	OH HO Br	CF ₃
3 2 5	но	CF ₃
3 2 6	CI	CF ₃
3 2 7	но	CF ₃

3 2 8	OH Me	CF ₃
3 2 9	MeO	CF ₃
3 3 0	OH Me Me Me Me	CF ₃
3 3 1	CI C	CF ₃
3 3 2	Me OH Me Me Me	CF ₃
3 3 3	OH F	CF ₃
3 3 4	CI	CF ₃
3 3 5	MeO OH	CF ₃

3 3 6	OH OMe	CF ₃
3 3 7	OH NHSO₂Me	CF ₃
3 3 8	OH NO	CF ₃
3 3 9	OH HN Me	CF ₃
3 4 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
3 4 1	OH	CF ₃
3 4 2	OH	CF ₃
3 4 3	Br S	CF ₃

3 4 4	OH	CF ₃
3 4 5	OH HN CI	CF ₃
3 4 6	OH CI	CF ₃
3 4 7	OH C	CF ₃
3 4 8	D H	CF ₃
3 4 9	OH	CF ₃
3 5 0	OH	CF ₃ CO ₂ Me
3 5 1	OH	CF ₃

3 5 2	2 F	CF ₃
3 5 3	OH OH	CF ₃
3 5 4	OH	CF ₃
3 5 5	OH	CF ₃ OCH ₂ CF ₃
3 5 6	OH	CF ₃
3 5 7	OH	CF ₃ Me CI Me

3 5 8	OH	CF ₃
3 5 9	OH CI	CF ₃
360	OH	CF ₃
3 6 1	OH Br	CO ₂ H
362	OH	Me Me
363	OH	OEt OEt
3 6 4	OH CI	Me Me
3 6 5	OH CI	CI

0.0.0	ОН	\$O ₂ NEt ₂
366	G	OMe
3 6 7	OH	NO ₂
3 6 8	OH	OMe H
3 6 9	OH CI	OMe OMe
3 7 0	OH C	HN Me
3 7 1	OH	OMe Me
3 7 2	OH	O Me

3 7 3	OH OH	Me Me Me Me
3 7 4	OH CI	CONH₂ OMe
3 7 5	2 + + 0	Me Me
3 7 6	OH	SO ₂ Me
3 7 7	OH CI	Me Me Me Me
3 7 8	OH	OMe N

3 7 9	OH CI	CI O=S—Me
380	OH CI	O = S — Me
3 8 1	OH CI	SO ₂ Me
3 8 2	OH CI	OMe
3 8 3	2	Me
3 8 4	OH	Me Me OMe
3 8 5	OH	NO ₂

3 8 6	OH CI	L Z
3 8 7	OH Ci	NO ₂
3 8 8	OH CI	Me Me Me
389	OH CI	Me
3 9 0	OH	F
3 9 1	OH	F
3 9 2	OH Br	N Me Me CO ₂ H
3 9 3	OH Br	N CO ₂ Et

394	OH Br	N CO ₂ H
395	CI	CF ₃
3 9 6	OH	↓ N
397	D T T	N Br
398	OH CI	, N
3 9 9	OH Br	N Br
400	OH Br	N H N Me
401	OH CI	CF ₃ CF ₃
402	OH CI	CF ₃

403	OH CI	Me Me CF ₃
404	OH CI	CF ₃
405	OH CI	CF ₃
406	OH	CI CF ₃
407	2—————————————————————————————————————	CF ₃
4 0 8	2 + P	CF ₃
4 0 9	OH CI	CF ₃
410	OH CI	CF ₃
4 1 1	OH CI	F CF ₃

4 1 2	OH CI	O Me Me CF ₃
413	OH CI	CF ₃ OMe
414	OH CI	CF ₃ F
415	OH	CF ₃
416	OH	CF ₃ CI O=S CI O=S
4 1 7	OH CI	CI CF ₃ NO ₂
418	OH CI	CF ₃
4 1 9	OH CI	F ₃ C H N O OH

420	OH CI	F CF ₃
421	OH CI	O N H
422	OH	CONH ₂
4 2 3	OH	СОИНМЕ
424	OH CI	Me Me Me
425	OH CI	Me
4 2 6	OH	Me Me
427	OH CI	Me Me
428	OH CI	Me Me

_		
4 2 9	OH CI	OCF ₃
430	OH	
431	OH CI	OCF ₃
4 3 2	OH CI	CI
4 3 4	OH CI	Me Me Me
434	OH CI	Me Me
4 3 5	OH CI	
436	OH CI	Me Me

437	CI	Me o Me
438	OH CI	CI
439	OH CI	O Me Me
4 4 0	OH Ci	OCF ₃
441	OH CI	Me
4 4 2	OH	Me
4 4 3	OH CI	
444	OH CI	
445	OH	OMe OMe CN

446	OH CI	CC°)
447	OH	Me O CI
4 4 8	OH CI	CN
449	OH CI	OCF ₃
450	OH CI	CN
4 5 1	OH CI	CI
452	OH CI	CI
4 5 3	OH CI	Me Me Me

454	OH CI	Me Me Me OH
4 5 5	OH	Me
456	OH CI	Me
457	OH CI	CN
4 5 8	OH	Me CN
4 5 9	OH CI	
4 6 0	OH CI	O F F
4 6 1	OH CI	O F F F
462	OH CI	SCF ₃

463	OH CI	OCF ₃
464	CI	0 F F
465	OH CI	
466	OH CI	OCF ₃
467	OH CI	F
468	OH Ci	
469	OH CI	F
470	OH Ci	SO ₂ Me SO ₂ Me

471	ОН	Me O OH
	G	F ₃ C CF ₃ H
472	ÓН	CI O F F
	CI	O F
473	OH HO	CI
474	OH	F
475	OH CI	O Me
476	OH CI	F ₃ C CF ₃ H CI
477	OH CI	CI
478	OH CI	Me Me

479	OH CI	CN
480	OH CI	CN
481	OH CI	OMe
482	OH CI	CO ₂ Et
483	OH CI	SCF ₃
484	OH CI	SCF ₃
485	OH CI	SO ₂ CF ₃
4 8 6	OH CI	F
487	OH CI	н

488	GI OH	Me
489	OH	OMe
490	OH CI	
491	D + O	OMe
492	OH CI	H N Me
493	OH	SO₂NH₂
494	OH	CI CF ₃ CF ₃
.495	OH CI	NO ₂
496	OH CI	F

497	OH	O F F
498	OH CI	OH CF ₃ CF ₃
499	OH CI	SMe
500	OH	SO ₂ Me
5 0 1	OH	Me
5 0 2	OH CI	S N Me
503	OH CI	
5 0 4	OH	H O Me

505	OH	
506	OH CI	Me Me Me
5 0 7	OH CI	O Me
5 0 8	OH CI	Me
5 0 9	OH CI	SO₂NH₂
5 1 0	OH CI	SO ₂ CF ₃
5 1 1	OH CI	OCF ₃
5 1 2	OH CI	O Me O Me
5 1 3	OH CI	CI

514	OH	O	
5 1 5	OH CI	OEt F NO ₂	
5 1 6	OH CI	Me OH	
5 1 7	OH	Me	
518	OH	F F	
5 1 9	OH NO ₂	F	
5 2 0	OH	Me	
5 2 1	OH OH	Me	

5 2 2	OH CF ₃		
5 2 3	OH CF ₃		
5 2 4	OH		
5 2 5	OH O=S-NH O CF ₃	CF ₃	
5 2 6	OH	CF ₃	
5 2 7	OH OH	CF ₃	
5 2 8	OH F	CF ₃	
5 2 9	OH	Me NH ₂ NH ₂	

5 3 0	OH	OCF ₃
5 3 1	OH	CF3 CN
5 3 2	OH CI	CF ₃
5 3 3	OH	CF ₃
5 3 4	OH	N CI
5 3 5	Me OH	CF ₃
5 3 6	Me OH Me Br	CF ₃
5 3 7	OH Me Br	CF ₃

	T	
5 3 8	OH CI	N CF3
539	OH CI	N CF3 N Me Me
540	OH Br	CF ₃
5 4 1	OH	N CI CI
5 4 2	OH	CF ₃
5 4 3	OH	CF ₃
5 4 4	OH	CF ₃

	•	
5 4 5	OH	CF ₃
5 4 6	OH	N F
547	CI	CF ₃
5 4 8	OH	CF ₃
5 4 9	OH	OMe
5 5 0	OH	CF ₃
5 5 1	OH CI	F F F S
5 5 2	OH Br Br	CF ₃

化合物番号	A .0 z	X	E
5 5 3	НО	N N O	CF ₃
554	OH CI	∕^N/	Me Me
5 5 5	OH GI	N H	Me Me

一般式(I)で表される化合物の製造方法は特に限定されないが、例えば、「国際公開第02/49632号パンフレット」に記載された方法を参照することは有用である。

一般式 (I) で表される化合物は、例えば、以下に示した方法によって製造する ことができる。

<方法1>

一般式(I)において、Xが-CONH-(窒素上の水素原子は置換されていて もよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式1に示す方法によって製造す ることができる。

反応工程式1

(式中、A、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義におけるE又はEの前駆体を表し、Gはヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素ーオキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド (3) 製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0 \mathbb{C} \sim 1 8 0 \mathbb{C} の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、A¹⁰¹が水素原子の場合には三塩化リンが、A¹⁰¹がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N,N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基がずけられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ベンゼン、トルエン、モノクロロベンゼン、oージクロロベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トルエン、モノクロロベンゼン、oージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」、(米国)、1998年、第41巻、第16号、p. 293 9-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。

(第2工程)

アミド(3)が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例え ば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若し くは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、 この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物で ある化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」、(米国)、第3版、ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月;「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」, (米国), 全4巻, ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えばリチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著「パ ラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」, (米国), アカデミック・プレス (Academic Press), 1 985年; 辻二郎 (J. Tsuji) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタリ スツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、 $-SO_2NH-$ 、-NHCO-、 $-NHSO_2-$ 、 $-CONHCH_2-$ 、 $-CONHCH_2CH_2-$ 、 $-CONHCH_2CONHCH_2CH_2-$ 、 $-CONHCH_2CONHNHCH_2-$ 、-COO-、 $-CONHNHCH_2-$ 、-COO-、 $-CONHNHCH_2-$ 、-COO-、 $-CONHNHCH_2-$ 、-COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO- -COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO- -COO-

一般式 (I) において、Xが式: $-CONHCH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、アミン(2)のかわりに式: H_2N-CH_2-E 101 (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるアミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: $-CONHCH_2CH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: H_2N-CH_2 CH_2-E^{101} (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -NHCO 一である場合、式: A^{101} -O 一(環 Z) $-NH_2$ (式中、 A^{101} 及び環 Z は上記定義と同義である)で表されるアミンと、式: E^{101} -COOH (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} -COCl (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: $-NHSO_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、式: HO- (環Z) $-NH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるアミンと式: $E^{101}-SO_2C1$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である) で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

-般式(I) において、Xが式:-CONHNHCO-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるヒドラジドと式: $E^{101}-COCl$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である) で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造するこ

とができる。

-般式(I) において、Xが式:-COO-である場合、アミン(2) のかわりに式: $HO-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるフェノール誘導体を用いることにより、I1的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CONHNH-である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-NH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2CONH-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)である場合、Tミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2CONH-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるTミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

ここで、式: $H_2N-CH_2CONH-E^{101}$ で表されるアミンは、例えば、アミン (2) とN-保護アミノ酸(具体例:N-(tert-ブトキシカルボニル) クリシン)を上記方法1に記載された方法で縮合した後、脱保護反応を行うこと により製造することができる。

一般式 (I) において、Xが下記式:

(該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、下記式:

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

で表されるアミン式と、式: \mathbf{E}^{101} - \mathbf{COOH} (式中、 \mathbf{E}^{101} は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: \mathbf{E}^{101} - \mathbf{COCl} (式中、 \mathbf{E}^{101} は上記

定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的と する化合物を製造することができる。

ここで、下記式:

で表されるアミンは、例えば、反応工程式1-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1-2

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

アセトフェノン (19) をブロモ化することにより、ブロモアセトフェノン (20) を製造することができる。

この反応は、ブロモ化剤の存在下、溶媒中、0℃ないし100℃の反応温度で行われる。

ブロモ化剤としては、例えば、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミドを 好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒を用いることができる。

次いでブロモアセトフェノン (20) とチオウレアを反応することによりアミン (21) を製造することができる。

この反応は、溶媒中、0℃ないし120℃の反応温度で行われる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例え ばエタノール等のアルコール系溶媒を用いることができる。

<方法2>

一般式 (I) において、Xが $-CH_2NH$ -で表される化合物は、例えば、反応工程式 2 に示す方法によって製造することができる。

反応工程式2

(式中、A、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アルデヒド(5)とアミン(6)とを脱水縮合させることにより、式(7)のイミン誘導体を製造することができる。この反応は、脱水剤の存在下又は非存在下において、溶媒中で0 \mathbb{C} ~100 \mathbb{C} の反応温度で行われる。脱水剤としては無水硫酸マグネシウム、モレキュラーシーブなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、-CONHN=CH-、-CH=NNH CO-、-CHNNH-;該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合においても、原料を適切に組み合わせることによって適用可能である。

一般式 (I) において、Xが式: -CONHN=CH-である場合、式: HO-(環Z) $-CONHNH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるヒドラジドと式: E-CHO(式中、Eは上記定義と同義である) で表されるアルデヒドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式 (I) において、Xが式: -CH=NNHCO-である場合、式: HO-(環Z) -CHO(式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるアルデヒドと式: $E-CONHNH_2$ (式中、Eは上記定義と同義である) で表されるヒドラジドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNHーである場合、式:HO-(環

Z) - CHO (式中、環 Z は上記定義と同義である) で表されるアルデヒドと式: $E-NHNH_2$ (式中、E は上記定義と同義である) で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

次いで、イミン誘導体(7)を還元することにより目的化合物である(8)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0 \mathbb{C} ~100 \mathbb{C} の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0 \mathbb{C} ~200 \mathbb{C} の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

<方法3>

一般式 (I) において、Xが一CH=CH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式3-1、又は反応工程式3-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式3-1

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義であり、 W^{301} は、O , O' - ジー炭化水素 - ホスホノ基又はトリアリールホスホニウム基を表す)アルデヒド (9-1) とリン化合物 (1 0-1) とを脱水縮合させることにより、目的化合物である (1 1) を製造することができる。この反応は、塩基存在下、溶媒中で 0 \mathbb{C} \sim 溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、炭酸ナトリウム、

炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

反応工程式3-2

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義であり、W³⁰²は、 ハロゲン原子 (好ましくは沃素原子、臭素原子)、(トリフルオロメタンスルホニ ル) オキシ基などを表す)

ハロゲン化物(9-2)とスチレン誘導体(10-2)とを遷移金属錯体触媒の存在下、カップリング反応させることにより、目的化合物である(11)を製造することができる。この反応は、遷移金属錯体触媒の存在下、配位子及び/又は塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0 \mathbb{C} ~溶媒沸点の反応温度で行われる。遷移金属錯体触媒としては、例えば、酢酸パラジウム、ジクロロビス(\mathbb{N} リフェニルホスフィン)パラジウム等のパラジウム系触媒が挙げられる。配位子としては、例えば、 \mathbb{N} リフェニルホスフィン等のホスフィン系配位子が挙げられる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、 \mathbb{N} リエチルアミン、 \mathbb{N} 、 \mathbb{N} の一ジエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、 \mathbb{N} 、 \mathbb{N} の一ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、 \mathbb{N} 、 \mathbb{N} 4 一ジオキサン等が好ましい。

<方法4>

一般式 (I) において、Xが-COCH=CH-Dび $-COCH_2CH_2-CH_2-CH_2$ に話連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式4に示す方法によって製造することができる。

反応工程式4

(式中、環Z及びEは、一般式 (I) における定義と同意義である)

まず、ケトン(12)とアルデヒド(13)とを脱水縮合させることにより、目的化合物であるエノン(14)を製造することができる。この反応は、塩基の存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。次いで、エノン(14)を還元することにより目的化合物である(15)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0℃~100℃の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム

<方法 5 >

一般式(I)において、Xが-NHCONH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式5に示す方法によって製造することができる。

炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることがで

きる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,

4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0℃~20

0℃の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

反応工程式5

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義である)

まず、アミン(16)とイソシアネート(17)とを反応させることにより、目的化合物であるウレア(18)を製造することができる。この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0 $^{\circ}$ ~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4 $^{\circ}$ 273キサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

一般式(I)において、Xが式: $-CONHNHCH_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式6に示す方法によって製造することができる。

反応工程式6

(式中、環Z及びEは上記定義と同義であり、Vはハロゲン原子等の脱離基を表す)

ヒドラジド(22) とベンジル誘導体(23) を反応させることにより、目的と するヒドラジド(24) を製造することができる。

この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。

塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。

<方法7>

一般式(I)において、Xが式:

で表される化合物は、例えば、反応工程式7に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7

(式中、環Z及びEは上記定義と同義である)

アルデヒド (9-1) と3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (25) を反応させることにより、目的とする5-(ベンジリデン)-3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (26) を製造することができる。この反応は、触媒の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。触媒としては、例えば、ピペリジン/酢酸の混合物を好適に用いることができる。反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。ここで、下記式:

(式中、Eは上記定義と同義である)

で表される3ーベンジルチアゾリジンー2,4ージオン誘導体は、例えば、反応工程式7-1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7-1

(式中、E及びVは上記定義と同義である)

チアゾリジン-2, 4-ジオン(30)とベンジル誘導体(23)を反応させることにより、目的とする3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体(28)を製造することができる。

この反応は、塩基の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。 塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基;ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、水;エタノール等のアルコール系溶媒;ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒; テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒; N, N-ジメチルホルムアミド等のアミド系溶媒を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式 (I) で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周

知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式 (I) に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式 (I) に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)で示される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質は I KK $-\beta$ または ME KK -1 阻害作用を有しており、 I KK $-\beta$ またはME KK -1 に対する阻害作用を有する医薬の有効成分として有用である。また、上記の物質は I KK $-\beta$ またはME KK -1 に類似のキナーゼに対する阻害作用も有していることから、 I KK $-\beta$ またはME KK -1 に構造類似のキナーゼに対する阻害作用を有する 医薬の有効成分としても有用である。本明細書において I KK $-\beta$ またはME K -1 という場合には、天然由来の I KK $-\beta$ またはME KK -1 のほか、遺伝子組み換えなどの手法により作出されたアミノ酸改変体であって、天然由来の I KK $-\beta$ またはME KK -1 と実質的に同一の生物学的機能を有する蛋白質も含まれる。また、 I KK $-\beta$ またはME KK -1 に構造類似のキナーゼとは、例えば I KK $-\beta$ またはME KK -1 に構造類似のキナーゼとは、例えず I KK $-\beta$ またはME KK -1 に構造類似のキナーゼとは、例えず I KK $-\beta$ またはME KK -1 に構造類似のキナーゼとな、例えず I KK $-\beta$ またはME KK -1 のリガンド結合部位と類似のリガンド結合部位を有するキナーゼを包含する。

本発明の医薬は、 $IKK-\beta$ 及び/又はMEKK-1、あるいはそれらに構造類似のキナーゼを阻害することにより、NF- κ B活性化阻害及び炎症性サイトカイン産生遊離抑制を惹起できる。さらに、本発明の医薬は、 $IKK-\beta$ 及び/又はMEKK-1、あるいはそれらに構造類似のキナーゼを阻害することにより、腫瘍壊死因子 (TNF)、インターロイキン-1、インターロイキン-2、インターロイキン-6、インターロイキン-8、顆粒球コロニー刺激因子、インターフェロン β 、細胞接着因子であるICAM-1やVCAM-1及びELAM-1、ニトリックオキシド合成酵素、主要組織適合抗原系クラスI、主要組織適合抗原

系クラスII、β2ーマイクログロブリン、免疫グロブリン軽鎖、血清アミロイドA、アンジオテンシノーゲン、補体B、補体C4、c-myc、HIVの遺伝子由来の転写産物、HTLV-1の遺伝子由来の転写産物、シミアンウイルス40の遺伝子由来の転写産物、サイトメガロウイルスの遺伝子由来の転写産物、及びアデノウイルスの遺伝子由来の転写産物からなる群より選ばれる1又は2以上の物質の遺伝子の発現抑制を惹起する。従って、本発明の医薬は、KK-β及び/又はMEKK-1、あるいはそれらに構造類似のキナーゼを阻害するための医薬として、NF-κB活性化に起因する疾患及び炎症性サイトカイン産生過剰に起因する疾患の予防及び/又は治療などの目的で有いることもできる。

本発明の医薬は、次に示すような $NF-\kappa B$ の活性化及び/又は炎症性サイトカ インが関与していると考えられる疾患、例えば慢性関節リウマチ、変形性関節症、 全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、多発性筋炎、シェーグレン症候群、血 管炎症候群、抗リン脂質抗体症候群、スティル病、ベーチェット病、結節性動脈 周囲炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、活動性慢性肝炎、糸球体腎炎などの自己免 疫疾患、慢性腎炎、慢性膵炎、痛風、アテローム硬化症、多発性硬化症、動脈硬 化、血管内膜肥厚、乾癬、乾癬性関節炎、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、掻 痒、花粉症等のアレルギー疾患、喘息、気管支炎、間質性肺炎、肉芽腫を伴う肺 疾患、慢性閉塞性肺疾患、慢性肺血栓塞栓症、炎症性大腸炎、インスリン抵抗性、 肥満症、糖尿病とそれに伴う合併症(腎症、網膜症、神経症、高インスリン血症、 動脈硬化、高血圧、末梢血管閉塞等)、高脂血症、網膜症等の異常血管増殖を伴 った疾患、肺炎、アルツハイマー症、脳脊髄炎、てんかん、急性肝炎、慢性肝炎、 薬物中毒性肝障害、アルコール性肝炎、ウイルス性肝炎、黄疸、肝硬変、肝不全、 心房粘液腫、キャッスルマン症候群、メサンギウム増殖性腎炎、腎臓癌、肺癌、 肝癌、乳癌、子宮癌、膵癌、その他の固形癌、肉腫、骨肉腫、癌の転移浸潤、炎 症性病巣の癌化、癌性悪液質、癌の転移、急性骨髄芽球性白血病等の白血病、多 発性骨髄腫、レンネルトリンパ腫、悪性リンパ腫、癌の抗癌剤耐性化、ウイルス 性肝炎および肝硬変等の病巣の癌化、大腸ポリープからの癌化、脳腫瘍、神経腫

源、サルコイドーシス、エンドトキシンショック、敗血症、サイトメガロウイルス性肺炎、サイトメガロウイルス性網膜症、アデノウイルス性感冒、アデノウイルス性プール熱、アデノウイルス性眼炎、結膜炎、エイズ、ぶどう膜炎、歯周病、その他バクテリア・ウイルス・真菌等感染によって惹起される疾患または合併症、全身炎症症候群等の外科手術後の合併症、経皮的経管的冠状動脈形成術後の再狭窄、虚血再灌流障害等の血管閉塞開通後の再灌流障害、心臓または肝臓または腎臓等の臓器移植後拒絶反応及び再灌流障害、掻痒、脱毛症、食欲不振、倦怠感、慢性疲労症候群などの疾患の予防及び/又は治療に有用である。また、炎症性サイトカインならびにNF—κ Bが破骨細胞の分化と活性化に関与していることから、本発明の医薬は、骨粗鬆症、骨癌性疼痛等の代謝性骨疾患などの予防及び/又は治療にも有用である。移植前臓器保存時の臓器の劣化を防ぐ用途にも利用可能である。

本発明の医薬の有効成分としては、一般式(I)で表される化合物及び薬理学的に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬としては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分である上記の物質と1又は2以上の薬理学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製

剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当

業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-ブロモサリチル酸(217mg, 1mmol)、3,5-ビス (トリフルオロメチル)ベンジルアミン(243mg, 1mmol)、4-ジメチルアミノピリジン(12mg,0.1mmol)、テトラヒドロフラン(10ml)の混合物に1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HClと略す;192mg,1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(244.8mg,55.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 69 (2H, d, J=5.7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, dd, J=8.7, 2.4 Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 06 (3H, s), 9. 41 (1H, t, J=5.7Hz), 12. 13 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド

O-アセチルサリチル酸クロリド(O.20g,1.00mmol)をベンゼン (8mL) に溶かし、フェネチルアミン(O.12g,1.00mmol)、ピリジン(O.3mL)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 09 (3H, s), 2. 92 (2H, t, J = 6.8Hz), 3. 71 (2H, q, J=6.8Hz), 6. 32 (1H, br s), 7. 07 (1H, dd, J=8.4, 1.2Hz), 7. 23-7. 35 (6H, m), 7. 44 (1H, ddd, J=8.0, 7.6, 1.6Hz), 7. 7 3 (1H, dd, J=7.6, 1.6Hz).

以下の実施例において例 2 (1)の製造法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を単独若しくは混合し て用いた。

(2) 2-ヒドロキシーN-(2-フェネチル)ベンズアミド

2-アセトキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド(155.5mg) にメタノール(5mL)、2規定水酸化ナトリウム(0.1mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(ジクロロメタン/ヘキサン)して標題化合物の白色固体(106.9mg, 80.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 86 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 84-6. 88 (2H, m), 7. 18 -7. 31 (5H, m), 7. 37 (1H, ddd, J=8.4, 7.2, 1.6 Hz), 7. 80 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 8. 84 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

以下の実施例において例2(2)の方法が引用されている場合、塩基としては、 水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒として

は、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは 混合して用いた。

(3) 5 - ブロモー 2 - ヒドロキシー N - (2 - フェネチル) ベンズアミド (化 合物番号 2)

2-ヒドロキシ-N-(2-フェネチル)ベンズアミド(79.6mg, 0.33mmo1)に四塩化炭素(5mL)、鉄粉(0.03g)、臭素($25\mu1$, 0.48mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を亜硫酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して標題化合物の白色粉末(62mg, 58.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 85 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 87 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 18-7. 31 (5H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 90 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5-プロモサリチル酸(109mg, 0.5mmo 1)、2-アミノ-5-(モルホリノ)カルボニルインダン(141mg, 0.5mmo 1)、トリエチルアミン(70μ L, 0.5mmo 1)のジクロロメタン(5mL)溶液に、WSC・HCl(96mg, 0.5mmo 1)を添加し、40°Cで1.5時間加熱攪拌した。冷却後、酢酸エチルで希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=19:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(26mg, 11.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 66 (1H, dd, J=16.2, 7.2 Hz), 2. 82 (1H, dd, J=16.2, 7.2Hz), 3. 16-3.2

5 (2H, m), 3. 43-3. 86 (8H, m), 4. 79-4. 92 (1H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 14-7. 15 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 74 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz).

[2-アミノー5-(モルホリノ) カルボニルインダン:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン(Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 2000年, 第48巻, p. 131参照]

例4:化合物番号4の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Apin Chemicals社

カタログコード番号: N 0100D

例5:化合物番号5の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Specs社

カタログコード番号: AI-233/31581024

例6:化合物番号6の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: RJC 00106

例7:化合物番号7の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: BTB 13230

例8:化合物番号8の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: BTB 114482

例9:化合物番号9の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド $(313 \, \mathrm{mg}, \, 2 \, \mathrm{mmo} \, 1)$ 、4-クロロベンジルトリフェニルフォスフォニウムクロリド $(847 \, \mathrm{mg}, \, 2 \, \mathrm{mmo} \, 1)$ を N , $\mathrm{N}-$ ジメチルホルムアミド $(20 \, \mathrm{mL})$ に溶解し、炭酸カリウム $(1.382 \, \mathrm{g}, \, 10 \, \mathrm{mmo} \, 1)$ を水 $(10 \, \mathrm{mL})$ に溶かして加え、 $5 \, \mathrm{時間}$ 加熱環流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー $(n- \, \mathrm{N} \, \mathrm{mg}, \, \mathrm{N} \, \mathrm{mg})$ で精製して標題化合物の灰白色固体 $(44.6 \, \mathrm{mg}, \, 8.4 \, \mathrm{Mg})$ を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 5. 04 (1H, s), 6. 74 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 26 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 33 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 45 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz).

例10:化合物番号10の化合物の製造

(1) 5-プロモ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミド

5ーブロモー2ーメトキシベンゼンスルホニルクロリド(857mg, 3mmo 1)をジクロルメタン(6mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3, 5ージクロロアニリン(510mg, 3.15mmol)、ピリジン(261mg, 3.3mmol)のジクロルメタン(2mL)を滴下、次いで室温で6時間攪拌した。反応混合物をジクロルメタンで希釈し2規定塩酸,水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンー酢酸エチル晶析して、標題化合物の白色結晶(900mg, 73.0%)を得た。

 $_{1}^{1}H-NMR$ (DMSO- $_{d_{6}}$): δ 4. 03 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 07-7. 08

(1 H, m), 7. 24 (1 H, brs), 7. 63 (1 H, dd, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 99 (1 H, d, J=2. 4 Hz).

(2) 5-ブロモ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)-2-ヒドロキシベンゼンスルホンアミド(化合物番号10)

5-ブロモ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミドの白色結晶(206 mg, 0.5 mm o 1)、沃化リチウム(134 mg, 1 mm o 1)、2, 4, 6-コリジン(5 mL)の混合物をアルゴン雰囲気下に30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、2 規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をn-~キサン-酢酸エチルで晶析して標題化合物の白色結晶(90 mg, 45.3%)を得た。

mp 158-159°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 11 (2H, d, J=2.1Hz), 7. 21-7. 22 (1H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 70 (1H, br), 11. 37 (1H, br).

例11:化合物番号11の化合物の製造

2-アミノフェノール(120mg, 1.1mmol)をジクロロメタン(5mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド(300mg, 1.1mmol)のジクロルメタン(3mL)溶液、ピリジン(0.5mL)を滴下し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(0.1mL, 0.2mmol)を滴下し、次いで室温で30分攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無

水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標題化合物の淡桃色結晶(288 m g, 73.6%)を得た。

mp 183℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 83 (1H, td, J=8. 0, 1. 2Hz), 6. 93 (1H, dd, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 08 (1H, td, J=8. 0, 1. 6Hz), 7. 50 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 35 (2H, s), 9. 61 (1H, s), 10. 15 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

2-アミノー4-クロロフェノール(316mg, 2.2mmol)、トリエチルアミン(243mg, 2.4mmol)をジクロルメタン(8mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5-ジクロロベンゾイルクロリド(419mg,2mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液を滴下し、次いで室温で15時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+y:酢酸エチル=3:1)で精製し、淡褐色固体を得た。これをn-n+y-酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(205mg,32.4%)を得た。

mp 251-252°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (2H, d, J=2. 7Hz), 7. 86-7. 87 (1H, m), 7. 97 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 85 (1H, s), 10. 03 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

2-アミノー4-クロロフェノール(287mg,2mmo1)、3,5-ジクロロベンゼンスルホニルクロリド(540mg,2.2mmo1)をジクロルメタン(4mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下にピリジン(1mL)を滴下し、

次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(n-\alpha+ \forall \nu)$:酢酸エチル=3:1 \rightarrow 1:1) で精製し、赤褐色固体を得た。これを $n-\alpha+ \forall \nu-$ 酢酸エチル晶析して標題化合物の微褐色結晶(445 mg, 63.1%)を得た。

mp 190-191°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 68 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 08 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 70 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 95-7. 96 (1H, m), 10. 00 (1H, s), 10. 06 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

(1) 4ープロモー2ー [(3,5ージクロロフェニルイミノ)メチル] フェノール

5-ブロモサリチルアルデヒド (1.01g, 5mmol), 3, 5-ジクロロアニリン (810mg, 5mmol)、エタノール (25mL) の混合物をアルゴン雰囲気下に1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、析出した結晶を濾取して、標題化合物の橙色結晶 (1.52g, 88.2%) を得た。

mp 161-163°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 16 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 30-7. 31 (1H, m), 7. 47-7. 53 (2H, m), 8. 51 (1H, s).

(2) N- [(5-ブロモー2-ヒドロキシフェニル) メチル] -3,5-ジクロロアニリン(化合物番号14)

4-ブロモ-2-[(3,5-ジクロロフェニルイミノ)メチル]フェノール(1.04g,3mmol)をテトラヒドロフラン(12mL)及びエタノール(6mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に水素化ホウ素ナトリウム(113mg,

 $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1)$ を添加し、次いで室温で $1\,2\,\mathrm{Fll}$ 攪拌した。反応混合物にアセトン ($1\,0\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$) を添加し、減圧下に濃縮して得られた残渣に水を加えてジクロルメタンで抽出した。ジクロルメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー ($n-\alpha$ +サン:酢酸エチル=4:1) で精製し、淡黄色粘稠性物質を得た。これを $n-\alpha$ +サンで結晶化して標題化合物の白色結晶($9\,7\,1\,\mathrm{mg}$, $9\,3$. $3\,\%$)を得た。

mp 125-126°C.

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 31 (2H, s), 6. 64 (2H, d, J=1.8Hz), 6. 74-6. 77 (1H, m), 6. 84-6. 85 (1H, m), 7. 30-7. 34 (2H, m).

例15:化合物番号15の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S3203-5

例16:化合物番号16の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(173~mg, 1~mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-N-メチルアニリン(243~mg, 1~mmo1)、三塩化リン($44~\mu$ 1, 0.5~mmo1)、モノクロロベンゼン(5~mL)の混合物をアルゴン雰囲気下に3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、n-ヘキサン(5~0~mL)を添加し、析出した粗結晶を濾取して酢酸エチル(5~0~mL)に溶解した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(7~5~mg, 18.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 57 (3H, s), 6. 59 (1H, d, J = 2. 4Hz), 6. 94 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 21 (1H, dd,

J=9.0, 2.7Hz), 7.58 (2H, s), 7.80 (1H, s), 10.00 (1H, brs).

以下の実施例において例16の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例17:化合物番号17の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び7 ートリフルオロメチルー1, 2, 3, 4 ーテトラヒドロキノリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 08 (2H, m), 2. 92 (2H, t, J = 6. 6Hz), 3. 95 (2H, t, J=6. 6Hz), 6. 91-6. 94 (2H, m), 7. 14 (1H, s), 7. 32-7. 35 (2H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 10. 06 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.3%

mp 254-255°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1H, s), 11. 01 (1H, s).

例20:化合物番号20の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例21:化合物番号21の化合物の製造

原料として、1ーヒドロキシナフタレン-2ーカルボン酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S58026-0

例23:化合物番号23の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号:S63263-5

例24:化合物番号24の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシニコチン酸(174mg, 1mmo 1)、3, 5ービス(トリフルオロメチル)アニリン(275mg, 1.2mmo 1),ピリジン(316mg, 4mmo 1)をテトラヒドロフラン(20mL)及びジクロルメタン(10mL)に溶解し,オキシ塩化リン(0.112ml, 1.2mmo 1)を添加し,次いで室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(100mL)及び0.2規定塩酸(100mL)にあけ,30分間攪拌したあとにセライトろ過紙、濾液の水層を酢酸エチルで抽出した。合わせた酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+サン:酢酸エチル=2:1 1: 1) で精製し、淡黄色固体を得た。これをエタノールで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(183mg, 47.6%)を得た。

融点:>270℃

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例24の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、5 ークロロー2 ーヒドロキシニコチン酸、及び2 ークロロー5 ー(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例2 4 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 3

9 (1 H, d, J=2.7Hz), 8. 96 (1 H, d, J=2.1Hz), 12. 76 (1 H, s), 13. 23 (1 H, s).

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様にして、標題化合物を得た。

収率:45.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニルイソシアネート($255 \,\mathrm{mg}$, $1.0 \,\mathrm{mmo}\,1$)をテトラヒドロフラン($5 \,\mathrm{mL}$)に溶解し、6-クロローオキシインドール($184 \,\mathrm{mg}$, $1.1 \,\mathrm{mmo}\,1$)のテトラヒドロフラン($5 \,\mathrm{ml}$)溶液、トリエチルアミン($0.3 \,\mathrm{mL}$)を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で

精製して標題化合物の桃色固体(172.2mg,40.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 2 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S83846-2

例31:化合物番号31の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: RDR 01818

例32:化合物番号32の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-ナフチルアミンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51-7. 61 (4H, m), 7. 85 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 96

(1 H, d, J=7.5 Hz), 7.99-8.05 (2 H, m), 8.13 (1 H, d, J=2.7 Hz), 10.88 (1 H, s), 12.31 (1 H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-2-ナフチルアミンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 39-7. 45 (1H, m), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 0 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g,77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g,93.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 27 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 47 (1H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-クロロ-N-(1-メトキシナフタレン-3-イル) ベンズアミド (化合物番号34)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び4-メトキシー2-ナ フチルアミンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.9% 赤色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 3. 96 (3H, s), 7. 23 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 34 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, dt, J=8. 1, 1. 2Hz), 7. 50 (1H, dt, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 67 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 02 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 58 (1H, s).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸 エチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例36:化合物番号36の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10. 86 (1H, s), 12. 09 (1H, s), 13. 00 (1H, brs).

例37:化合物番号37の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4, 5-ジエチルオキサゾール

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol) をエタノール (15mL) に溶かし、シアナミド (0.75g, 17.7mmol) ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol) を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1) で精製して標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 04 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 06 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 20 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 15 (2H, s).

(2) 2-re++v-5-ru=N-(4, 5-vx+vx++vv-v-2-1)

原料として、2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノー4,5-ジエチルオキサゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:22.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

[2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸: [ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Europian Journal of Medicinal Chemistry)], 1996年,第31巻, p. <math>861-874を参照し、原料として、5-ブロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。]

(3) 5-ブロモーN-(4, 5-ジエチルオキサゾールー2ーイル)-2-ヒ ドロキシベンズアミド(化合物番号37)

原料として、2-アセトキシー5-プロモーN-(4, 5-ジエチルオキサゾー $\nu-2-$ 4ル)ベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1.

26 (3H, t, J=7.5Hz), 2.52 (2H, q, J=7.5Hz), 2.

60 (2 H, q, J=7.5 Hz), 6.84 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7.

43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例38:化合物番号38の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジフェニルオキ サゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.6%

融点:188-189℃

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア),1980年,第16巻,p. 2185参照]

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾールフロイン (0.50g, 2.60mmol) をエタノール (15ml) に溶かし、シアナミド (218.8mg, 5.20mmol)、ナトリウムエトキシド (530.8mg, 7.80mmol) を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を

水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル $=1:1\rightarrow 1:2$)で精製して標題化合物の黒褐色結晶(175.0mg, 31.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5-プロモーN- [4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾール-2-イル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 3 9)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4, 5-ビス(フランー 2-イル)オキサゾールを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 1 2. 9 %

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4ーチアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)-1,3,4-チアジアゾールを用いて例 2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8.0, 1.2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7.6, 1.2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8.0, 2.0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8.0, 2.0Hz), 13. 75 (1H, brs).

(2) 2-ヒドロキシ-N- (5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号 40)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル) ベンズアミドを用いて例 <math>2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8.0, 0.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8.4, 7.6, 2.0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8.0, 1.6Hz), 12.16 (1H, br).

例41:化合物番号41の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例42:化合物番号42の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7.04 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7.88 (1H, d, J=2.7Hz), 8.21 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8.74 (1H, d, J=2.7Hz), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロー4-メトキシピリミジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 86 (3H, s), 6. 85 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 08 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び5-アミノインドール を用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:13.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 6. 41 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 27-7. 36 (4H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, s), 10. 21 (1H, s), 11. 04 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Peakdale社

カタログコード番号: PFC-0448

例46:化合物番号46の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7. 8, 1.2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7.8, 1.5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3.0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-9-エチルカルバゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 33 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 46 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 21 (1H, t, J=7.3Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 64 -7. 65 (2H, m), 7. 70 (1H, d, J=8.4, 1.9Hz), 8. 11-8. 15 (2H, m), 8. 49 (1H, d, J=1.9Hz), 10. 5 5 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例48:化合物番号95の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8.0, 1.2Hz), 7. 39 (1H, t d, J=7.6, 1.2Hz), 7. 57 (1H, d d d, J=8.0, 7.6, 1.6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, d d, J=8.0, 1.6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例49:化合物番号48の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェ

ニル] ベンズアミド(化合物番号95)を用いて例2(2)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:45.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例50:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9.0, 4.5, 1.2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9.0, 3.3, 1.2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

例51:化合物番号50の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例52:化合物番号51の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 37 (1H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-アセトキシーN- [3,5-ビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号95;100mg,0.25mmo1)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmo1)、臭素(0.02mL,0.39mmo1)を添加し、次いで50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、NaHSO $_4$ 水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例53:化合物番号52の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例54:化合物番号53の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45

(2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11.12 (1H, s). 例55: 化合物番号54の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル 5-ホルミルサリチル酸 (4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド (15.39g,90mmol)、炭酸カリウム (16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体 (5.98g,57.5%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2.4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシ-5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル(693mg,2 mmo1)、塩酸ヒドロキシルアミン(167mg,2.4mmo1)、N-メチルピロリドン(3mL)の混合物を115℃で4時間攪拌した。反応混合物を冷却後、2規定塩酸(5mL)、水(30mL)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(527mg,76.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7. 70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4

Hz).

(3) 5-シアノサリチル酸

2 ーベンジルオキシー5 ーシアノ安息香酸ベンジルエステル(4 4 6 m g, 1 . 3 mm o 1),5 %パラジウムー炭素(4 5 m g)にエタノール(1 0 m L)、テトラヒドロフラン(1 0 m L)を加え、室温で2 時間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体(2 1 2 m g, 1 0 0 . 0 %)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 02 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7. 82 (1 H, d d, J=8.7, 2.4 Hz), 8. 12 (1 H, d, J=2.1 Hz).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-シアノ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号54)

原料として、5-シアノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例56:化合物番号55の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例57:化合物番号56の化合物の製造

(1) 5-[(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1,1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2.15g,12.1mmol)の1,4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g,18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g,47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g,15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g,14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1,4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g,77.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 56)

原料として、5-[(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

例58:化合物番号78の化合物の製造

(1) 5-アセチルー2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベンジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%) を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸

 $5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル(5.69g,20mmo1)をメタノール(20mL)、テトラヒドロフラン(20mL)の混合溶媒に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(11mL)を滴下し、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体(4.92g,91.0%)を得た。<math>^1H-NMR$ (DMSO- $_{e}$): δ 2.55(3H,s),5.32(2H,s),7.30-7.43(4H,m),7.49-7.52(2H,m),8.09(1H,dd,J=9.0,2.7Hz),8.22(1H,d,J=2.4Hz).(3)5-アセチル-2-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド

原料として、5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

(4) 5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78)

5-アセチル-2-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド(602mg, 1.25mmo1)、5%パラジウム炭素(<math>60mg) にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、室温で30分間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去し、残渣をn-ヘキサン-酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg, 47.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 89 (1H, s).

例59:化合物番号57の化合物の製造

 $5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 <math>78;50.5\,mg$, $0.13\,mmo1$)をエタノール($2\,mL$)に懸濁し、水素化ホウ素ナトリウム($23.6\,mg$, $0.62\,mmo1$)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-キサンで懸濁洗浄して標題化合物の白色粉末($39.7\,mg$,78.3%)を得た。 $^1H-NMR(DMSO-d_6):\delta$ 1.34(3H,d,J=6.3Hz),4.

71 (1H, q, J=6. 3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例60:化合物番号58の化合物の製造

 $5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 <math>78;100.0mg,0.26mmo1)をエタノール(3mL)に溶かし、ピリジン(<math>45\mu1,0.56mmo1$)、O-メチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8mg,0.31mmo1)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色結晶(102.1mg,95.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例61:化合物番号59の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 78)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いてØ6Oと同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 87 (1H, s),

11. 47 (1H, s).

例62:化合物番号60の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル (132mg, 2mmol) をエタノール (6mL) に溶解し、5-ホルミルサリチル酸 (332mg, 2mmol) を加え、氷浴で冷却した後、ベンジルアミン (0.1mL) を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶をろ取し、再結晶 (エタノール) して標題化合物の淡黄色固体 (139.9mg, 32.7%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号60)原料として、5-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1 1. 43 (1H, s).

例63:化合物番号62の化合物の製造

(1) 5- [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸 $(3\ 3\ 2\,\mathrm{mg},\ 2\,\mathrm{mmo}\ 1)$ 、シアノ酢酸メチルエステル $(1\ 9\ 8\,\mathrm{mg},\ 2\,\mathrm{mmo}\ 1)$ 、酢酸 $(6\,\mathrm{mL})$ の混合物にトリエチルアミン $(0.\ 2\,\mathrm{ml})$ を加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、析出し

た結晶をろ取し、再結晶 $(n-\alpha+ + \nu)$ して標題化合物の淡黄色固体 (327.7mg, 66.3%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ヒドロキシフェニル) <math>-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62)$

原料として、5-[(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 66.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例64:化合物番号61の化合物の製造

 $3-(\{N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル\}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62;50mg,0.11mmo1)をエタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmo1)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル)して標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 8. 38

(1H, d, J=2.1Hz), 8.45 (2H, s), 9.87 (1H, s), 1 1.41 (1H, s).

例65:化合物番号63の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド (化合物番号52;475mg,1mmo1)、スチレン (130mg,1.25mmo1)、酢酸パラジウム (4.5mg,0.02mmo1)、トリス (オルトートリル) ホスフィン (12.2mg,0.04mmo1)、ジイソプロピルアミン (388mg,3mmo1)、N,Nージメチルホルムアミド (2mL) の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1) で精製して標題化合物の淡黄色固体(173mg,38.3%)を得た。 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H,d,J=8.4Hz),7.20-7.29 (3H,m),7.38 (2H,t,J=7.5Hz),7.59 (2H,d,J=7.5Hz),7.72 (1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.86 (1H,s),8.07 (1H,d,J=2.1Hz),8.49 (2H,s),10.89 (1H,s),11.33 (1H,brs).

例66:化合物番号66の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5-ョードベンズアミド (化合物番号 5 2 ; 9 5 0 mg, 2 mm o 1)、トリメチルシリルアセチレン(2 4 6 mg, 2. 5 mm o 1) をトリエチルアミン(2 mL)及びN,N-ジメチルホルムアミド(4 mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(2 3 mg, 0. 0 2 mm o 1)、沃化第一銅(4 mg, 0. 0 2 mm o 1) を添加し、次いで4 0 $\mathbb C$ で 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル(1 0 0 mL)及び 1 規定クエン酸(1 0 0 mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去

した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=19:1)で精製して淡橙色固体を得た。これをn-ヘキサンで結晶化して標題化合物の白色結晶(286mg, 32.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例67:化合物番号64の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号66;233mg.0.5mmol)をメタノール(1mL)に溶解し2規定水酸化ナトリウム(1mL)を添加し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール-水で晶析して標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例68:化合物番号65の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及びフェニルアセチレンを用いて例66と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7.46 (3H, m), 7.53-7.57 (2H, m), 7.64 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7.86 (1H, s), 8.06 (1H, d,

 $J=2.\ 1\,H\,z$), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1 H, brs).

例69:化合物番号67の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;200mg,0.42mmo1)、を1,2-ジメトキシエタン(3mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmo1)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg,0.47mmo1)及び1M炭酸ナトリウム(1.3mL)を添加し、次いで2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後 希塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して標題化合物の白色結晶(109mg,61.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 67 -7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例70:化合物番号68の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号 <math>65)を用いて例 58(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H,

s), 11. 15 (1H, s).

例71:化合物番号69の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル) 安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例72:化合物番号70の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル) 安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2ーヒドロキシー5ー (ペンタフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例73:化合物番号71の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例74:化合物番号72の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び<math>2-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5.4, 3.6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3.6, 1.2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5.1, 0.9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (2H, s), 10.91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例75:化合物番号73の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び<math>3-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H, s), 11. 33 (1H, s).

例76:化合物番号74の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-5- (2-プロモアセチル) -N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド

5-アセチルー2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス (トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド (例58(3)の化合物;4.81g,10mmol)をテトラヒドロフラン (30ml)に溶解し、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド (3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、再結晶(酢酸エチル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 29 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2-メチルチアゾール-4-イル)ベンズアミド 2-ベンジルオキシ-5-(2-ブロモアセチル)-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(280 mg, 0.5 mmol)、チオアセタミド(41 mg, 0.55 mmol)、炭酸水素ナトリウム(50 mg, 0.60 mmol)、エタノール(15 mL)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(∞ キサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(181 mg, 67.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s),

7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5- (2-メチルチアゾールー4-イル) ベンズアミド (化合物番号 74) 2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5- (2-メチルチアゾールー4-イル) ベンズアミド (160mg, 0.3mmol)、10%Pd-C (240mg) をエタノール (10ml) に溶かし、水素雰囲気下3.5時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題 化合物の白色固体 (103.4mg, 79.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例77:化合物番号75の化合物の製造

2-ベンジルオキシー5-(2-ブロモアセチル)-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド (例58(3)の化合物;280 mg,0.5 mm o 1)、2-アミノピリジン(51.8 mg,0.5 mm o 1)、炭酸水素ナトリウム(50 mg,0.6 mm o 1)、エタノール(10 mL)の混合物を2 時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製して白色固体(130.3 mg)を得た。次いでこの固体(108 mg,0.19 mm o 1)、10 % P d - C(1 mg)、エタノール(8 mL)、酢酸エチル(8 mL)の混合物を水素雰囲気下、7 時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリ

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例78:化合物番号76の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ヨード-2 -メトキシメトキシベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;4.75g,10mmol)、クロロメチルメチルエーテル(1.14ml,15mmol)、炭酸カリウム(2.76g,20mmol)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、再結晶(n-ヘキサン/酢酸エチル)して標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-5-ョード-2-メトキシメトキシベンズアミド (0, 20g, 0.39mmol) をN, N-ジメチ

ルホルムアミド (8m1) に溶かし、トリーnーブチル (2-ピリジル) スズ (0.13m1, 0.41mmo1)、ジクロロビス (トリフェニルフォスフィン) パラジウム (32.1mg, 0.05mmo1) を加え、100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ た。 冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-0.2+3) $^{\circ}$ $^{\circ}$

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号76)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7. 5, 6. 3, 1. 2Hz), 7. 86-7. 91 (2 H, m), 7. 97 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 59 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 64-8. 66 (1H, m), 10. 97 (1H, s), 11. 53 (1

H, s).

例79:化合物番号77の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例80:化合物番号79の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル(5.00g, 25.7mmo1)、炭酸カリウム(7.10g, 51.4mmo1)、N, N-ジメチルホルムアミド(25mL)の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル(2.5mL、40.1mmo1)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄(イソプロピルエーテル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色結晶(5.17g, 96.5%)を得た。 1 H-NMR($CDC1_3$): δ 2.59(3H,s),3.92(3H,s),3.99(3H,s),7.04(1H,d,J=8.7Hz),8.12(1H,dd,J=8.7,2.4Hz),8.41(1H,d,J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル $(0.50\,\mathrm{g}, 2.40\,\mathrm{mm\,o\,1})$ 、 $t\,\mathrm{e\,r\,t\,}$ -ブトキシカリウム $(0.81\,\mathrm{g}, 7.22\,\mathrm{mm\,o\,1})$ 、テトラヒドロフラン $(10\,\mathrm{m\,L})$ の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル $(0.5\,\mathrm{m\,L}, 8.03\,\mathrm{mm\,o\,1})$ を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、

無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー $(n-\wedge$ キサン:酢酸エチル $=3:1\rightarrow 2:1$)で精製して標題化合物の薄黄色オイル (143.1 mg, 25.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 2 (1H, m), 3. 92 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 13 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル(143.1mg, 0.60mmol)をメタノール(5mL)に溶かし、2規定水酸化ナトリウム 溶液(1ml)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸 にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して標題化合物の白色結晶(134mg,収率: 定量的)を得た。

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) 5-4ソブチリル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシベンズアミド

原料として、5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8.

7, 2. 1 H z), 8. 88 (1 H, d, J=2. 1 H z), 9. 98 (1 H, s).
(5) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ
-5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号 7 9)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 46-8.47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 19

56年, p. 3099-3107参照]

例82:化合物番号80の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;2.85g,7mmol)をメタノール(14mL)、テトラヒドロフラン(14mL)の混合溶媒に懸濁し、2規定水酸化ナトリウム水溶液(14mL)を滴下、次いで2時間加熱還流した。冷却後、2規定塩酸(20ml)を添加し、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して標題化合物の白色結晶(2.68g,97.4%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例82の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例83:化合物番号82の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸($182\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mmo}$ 1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン($687\,\mathrm{mg}$, $3\,\mathrm{mmo}$ 1)、三塩化リン($87\,\mu$ 1; $1\,\mathrm{mmo}$ 1)、トルエン($10\,\mathrm{mL}$)を用いて例 $16\,\mathrm{color}$ に同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶($151\,\mathrm{mg}$, 25.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs).

例84:化合物番号83の化合物の製造

(1) 4-ベンジルオキシ<math>-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)をn-へキサンで洗浄してN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)に懸濁し、氷浴で冷却しながらN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;8.15g,20mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)溶液を滴下した。滴下終了後、室温で1時間攪拌した後、ベンジルブロミド(4.45g,26mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60 $\mathbb C$ で3時間攪拌した。冷却後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル/n-ヘキサン)して標題化合物の白色固体(5.38g,54.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 87 (3H, s), 5. 33 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 46 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 15 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 28 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) 4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸

原料として、4ーベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1H

z), 8. 22 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

(3) $4-ベンジルオキシ-N^3-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] <math>-N^1$, N^1 -ジメチルイソフタルアミド

4-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸(242 mg, 0.50 mm o 1)、ジメチルアミン塩酸塩(41 mg, 0.50 mm o 1)、トリエチルアミン(51 mg, 0.50 mm o 1)のテトラヒドロフラン(5 mL)溶液に、氷冷下WSC・HC1(95 mg, 0.50 mm o 1)を加え、その後室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を希塩酸、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(クキナン:酢酸エチル=1:4)で精製して標題化合物の白色固体(165 mg, 64.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s).

以下の実施例において例84(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

(4) $N^3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシー<math>N^1$, N^1 -ジメチルイソフタルアミド(化合物番号83)

4-ベンジルオキシ-N $^3-$ [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N 1 ,N 1 -ジメチルイソフタルアミド(141mg,0.28mmol)、5% Pd-C(14mg)のエタノール(5ml)、酢酸エチル(5ml)混合溶液を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題化合物の白色固体(106mg,91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例85:化合物番号84の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸(例84(2)の化合物)、及びピペリジンを用いて 例84(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号84) 原料として、2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミドを用いて例84 (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:96.3% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例86:化合物番号85の化合物の製造

(1) 2 ーベンジルオキシー 5 ー (4 ーベンジルピペリジンー 1 ーカルボニル) -N ー [3 , 5 ービス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド 原料として、4 ーベンジルオキシーN ー [3 , 5 ービス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸(6 4 (2)の化合物)、及び4 ーベンジルピペリジンを用いて6 8 4 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.7%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H, s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 40-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシ -5- (4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号 85)

原料として、2ーベンジルオキシー5ー(4ーベンジルピペリジンー1ーカルボニル)-Nー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.

4, 2. 1 Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 1 Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例87:化合物番号86の化合物の製造

(1) 2-メトキシ-5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシ-5-スルファモイルベンゾエート(4.91g,20m mo1)をメタノール(30mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム溶液(30mL,60mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体をろ取して、標題化合物の白色固体(4.55g,98.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.89 (3H, s), 7.30 (1H, d, J=8.7Hz), 7.32 (2H, s), 7.92 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8.09 (1H, d, J=2.7Hz), 13.03 (1H, br). (2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24. 2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド (442 mg, 1.0 mm o l)、沃化メチル (710 mg, 5.0 mm o l)、炭酸カリウム (415 mg, 3.0 mm o l) のアセト

ニトリル (10mL) 懸濁液を 3 時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後水にあけ、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を n ーへキサン、酢酸エチル (2:1) の混合溶媒より再結晶して標題化合物の白色固体 (207mg, 44.1%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz) 8. 43 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルス ルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号86)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例88:化合物番号87の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物;442mg,1mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159mg,1.2mmol)、酢酸(5mL)の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗

浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, dd, J=2.4, 2.1Hz), 7. 37 (2H, dd, J=2.4, 2.1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号87)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 10. 98 (1H, s).

例89:化合物番号88の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号53)を用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2. 1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1

H, br), 10.84 (1H, s).

例90:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例91:化合物番号90の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88;364mg,1mmol)、ピリジン(95mg,1.2mmol)、テトラヒドロフラン(10mL)の混合物を氷冷し、ベンゾイルクロリド(155mg,1.1mmol)を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(<math>n-N++):酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(121mg,25.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例92:化合物番号91の化合物の製造

5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88;100.2mg,0.28mmol)をアセトニトリル(4ml)溶かし、<math>4-ジメチルアミノピリジン(3mg),フェ

ニルイソシアネート $(30 \mu 1, 0.28 mmo 1)$ を加え、60 %で5分間攪拌した。反応混合物を濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-キサン:酢酸エチル=1:1)で精製して標題化合物の薄褐色固体(54.8 mg,41.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s). 例93: 化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 <math>88)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例 92 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7. 51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例94:化合物番号93の化合物の製造

収率:11.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9.0, 2.4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 5

0 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例95:化合物番号94の化合物の製造

原料として、 $5-(\{[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル\}ジ アゼニル) サリチル酸、及び<math>3$, 5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例<math>16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.87 (1H, t, J=6.0Hz), 7.22 (1H, d, J=8.7Hz), 7.21-7.23 (1H, m), 7.77 (1H, t, J=8.4Hz), 7.87 (1H, s), 7.95-7.98 (3H, m), 8.03-8.07 (4H, m), 8.47 (1H, d, J=2.4Hz), 8.49 (2H, s), 11.14 (1H, s), 12.03 (1H, br). 例 96: 化合物番号 96 の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号50; 1.51g, 3 mmol)、ピリジン (285 mg, 3.6 mmol)をテトラヒドロフラン (6 mL) に溶解し、氷冷下、アセチルクロリド (234 mg, 3.3 mmol)を滴下し、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (1.06g,83.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例96の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジク

ロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例97:化合物番号97の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチルエステルを用いて例82と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミド

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4-アセチルアミノーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号97)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s), 7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル) -2-ブロモアニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 14.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 11 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 9. 03 (1H, d, J=1.8Hz), 11. 26 (1H, brs).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:3.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, br s), 8. 60 (1H, s), 11. 31 (1H, s).

例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.65 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.76 (1H, d, J=8.4 Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz) 8.11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8.74 (1H, s), 11.02 (1H, s), 12.34 (1H, s). 例102: 化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s).
Ø1 0 3: 化合物番号 1 0 3 の化合物の製造

原料として、N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ビドロキシベンズアミド(化合物番号<math>100)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:6.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7

Hz), 7. 74 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 77 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80-7. 85 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 26 (1H, d, J=8.4Hz), 10. 80 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 52 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 92-7. 96 (1H, m), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 20 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 71.7% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 46 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 58 (1H, t, J=7.2Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.

7 Hz), 8. 49 (1H, t, J=7. 2Hz), 10. 82 (1H, s), 12. 13 (1H, brs).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 72.1% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 4 8 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 56 (1H, d, J=9. 9Hz), 7. 90 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 99-8. 03 (1H, m), 8. 21 (1H, dd, J=6. 6, 2. 4Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 58 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 68 (1H, s). 11. 52 (1H, brs).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1

1. 4, 2. 1 Hz), 7. 99 (1 H, s), 10. 73 (1 H, s), 11. 4 6 (1 H, s).

例111:化合物番号111の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 2.7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 14 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5 - ブロモサリチル酸、及び2 - クロロ-5 - (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 4, 1. 2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8. 1, 1. 2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 23-8. 24 (2H, m), 8. 43 (1H, d, J=1.2Hz), 11. 02 (1H, s), 11. 30 (1H, br).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1. 8Hz), 12. 04 (1H, s).

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (2H, s), 8. 42 (1H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, d, J=1. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 46 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, d, J=7. 2Hz), 7. 99 (1H, d, J=7. 2Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 43 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7 Hz), 7. 84 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 65 (1H, s), 11. 68 (1H, br).

例120:化合物番号120の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (1H, d d, J=9.0, 3.0Hz), 7. 92 (1H, d d, J=9.0, 2.4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-メトキシー5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 1.5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1.5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.0%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 95 (2H, d, J=9.0Hz), 10. 65 (1H, s), 11. 59 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロー4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 34.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 79 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 15 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N-[2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号113)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J = 8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J = 8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 80 (1H, d, J=1. 8Hz), 11. 33 (1H, br s).

例133:化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H. s). 11. 44 (1H, s).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 3, 2. 2, 0. 6Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 72 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 02 (1H, dd, J=8. 5, 2. 5Hz), 8. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 64 (1H, s), 11. 25 (1H, s).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 29 (3H, s), 2. 42 (3H, s),

6. 89 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 86 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 13 (1H. d, J=2. 1Hz), 10. 50 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s), 6. 94 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 52 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 72 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.1%、微黄色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 35 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 6. 88 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 42 (1H, s), 11. 54 (1H, s).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s),

6. 93 (1H, d, J=9.0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.4Hz),

7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1,

0. 9 Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 73 (1H, d, J=2. 1H

z), 11. 69 (1H, s).

例139:化合物番号139の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及びアニリンを用いて例16と同様の操作 を行い、標題化合物を得た。

収率:68.8%

mp 229-230°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 6. 96 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 12-7. 18 (1H, m), 7. 35-7. 41 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67-7. 71 (2H, m), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 43 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例140:化合物番号140の化合物の製造)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

mp 231-232°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 19-7. 22 (1H, m), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 57-7. 63 (2H, m), 7. 91-7. 92 (1H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:東京化成社

カタログコード番号: B0897

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, br s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 249-251°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57-7.70 (3H, m), 7.98 (1H, d, J=2.7Hz), 8.10 (1H, d, J=2.4Hz), 10.54 (1H, s), 11.55 (1H, s). 例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.3%

mp 259-261°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例145:化合物番号172の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168°C.

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 14-7. 18 (2 H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 52-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 8. 05 (1H, brs).

例146:化合物番号145の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)ベンズアミド (化合物番号172)を用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例147:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s).

例148:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83-7. 84 (3H, m), 10. 56 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例150:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9.0, 2.1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例151:化合物番号150の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用

いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44. 2%

mp 181-182℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例152:化合物番号151の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例153:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 83 (1H, s).

例154:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.0%

mp 216-217°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 6. 90 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 7, 1. 8Hz), 7. 34-7. 36 (1H, m), 7. 67 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 8Hz), 10. 52 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例155:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

mp 230-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 40 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 10. 95 (1H, s). 例156: 化合物番号155の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,4,5-トリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.6%

mp 297-299°C.

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 58 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例157:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3,5 ージクロロー4 ーヒドロキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7.

58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 76 (2H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 36 (1H, s), 11. 67 (1H, brs).

例158:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,4,5,6-ペンタフルオロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 10.38 (1H, brs), 11.74 (1H, brs).

例159:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59
-7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58
(1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11.
39 (1H, brs).

例160:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 22 (1H, s),

12.38 (1H, br s).

例161:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s),

7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9.0Hz),

7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=

9. 0, 3. 0 Hz), 7. 99 (1H, d, J = 3.0 Hz), 8. 49 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 10.78 (1H, s), 12.03 (1H, s).

例162:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例163:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 81 (1H, br s), 12. 01 (1H, s).

例164:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び3, 5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例165:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー3, 5, 5, 8, 8-ペンタメチルー5, 6, 7, 8-テトラヒドロナフタレンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 23 (6H, s), 1. 24 (6H, s), 1. 64 (4H, s), 2. 19 (3H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 0 H_z), 7. 20 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7H_z), 7. 67 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 7H_z), 10. 23 (1H, s). 12. 26 (1H, s).

例166:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 35-7. 44 (1H, m), 7. 45-7. 54 (5H, m), 7. 65-7. 68 (2H, m), 7. 72 (1H, dt, J=7. 2, 2.1Hz). 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 03 (1H, m), 10. 50 (1H, s),

11.83 (1H, brs).

例167:化合物番号166の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノー4-メトキシビフェニル を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例168:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例169:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H,

s), 11. 78 (1H, s).

例170:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アセチルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 60 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 54 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 76 (1H, dq, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 96-8. 00 (2H, m), 8. 30 (1H, t, J=1. 8Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 75 (1H, s).

例171:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5 - ブロモサリチル酸、及び5 - アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例172:化合物番号171の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログ番号: RDR 01434

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.27 (9H, s), 1.33 (9H, s),

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 24 (1H, d)

d, J = 2.1 Hz), 7. 27 (1H, d, J = 2.1 Hz), 7. 32 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 7.37 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, br s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、 $N-\{3,5-$ ビス [(1,1-ジメチル) エチル] フェニル $\}-5$ -クロロ-2-ビドロキシベンズアミド (化合物番号162)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1.34 (18H, s), 2.36 (3H, s),

7. 12 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7. 25 (1H, d, J = 1.5 Hz),

7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2.

 $7 \, \text{Hz}$), $7. \, 87 \, (1 \, \text{H}, \, d, \, J = 2. \, 4 \, \text{Hz})$, $7. \, 98 \, (1 \, \text{H}, \, s)$.

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d,

J = 9.3 Hz), 7.32 (1H, t, J = 1.8 Hz), 7.46 (2H, d,

J=1.8Hz), 8.07 (1H, s), 8.33 (1H, dd, J=9.3,

2. 1 Hz), 8. 59 (1 H, d, J = 2. 4 Hz), 13. 14 (1 H, s).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1,1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s),

6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N- $\{5-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号160)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:84.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H,

d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 4 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, br s), 8. 48 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 61 (1H, br s), 11. 95 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノチアゾールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.0%

mp 212℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 94 (1H, brd, J=8.0Hz), 7. 25 (1H, brd, J=3.2Hz), 7. 56 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=2.8Hz).

例181:化合物番号186の化合物の製造

(1) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール

1-ブロモ-3, 3-ジメチル-2-ブタノン(5.03g,28.1mmo1)、 チオウレア(2.35g,30.9mmo1)、エタノール(30mL) の混合物を 1.5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル $=2:1\rightarrow 1:1$) で精製して標題化合物の 黄白色粉末(3.99g,90.9%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 26 (9H, s), 4. 96 (2H, brs), 6. 09 (1H, s).

以下の実施例において例181(1)の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) $2-アセトキシ-5-プロモーN- \{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$ チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-プロモ安息香酸、及び2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 24 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 72 (1H, brs).

(3) 5-ブロモ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186)

 $2-アセトキシ-5-ブロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル\} ベンズアミド (100.1 mg,0.25 mmol)をテトラヒドロフラン (3 mL) に溶かし、2 規定水酸化ナトリウム (0.2 ml)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(イソプロピルエーテル/<math>n-n+++$)して標題化合物の白色粉末 (70.1 mg,78.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, b r s), 7. 57 (1H, b r s), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, b r s), 13. 27 (1H, b r s). 例182:化合物番号181の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-ブロモ-N- $\{5-$ プロモ-4- [(1, 1-ジメチ)ル) エチ) チアゾー)ルー2-イ)ル ベンズアミド

2-アセトキシー5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド (例181 (2) の化合物; 0. 20g, 0. 5 0mmo1) をアセトニトリル (10mL) に溶かし、N-プロモスクシンイミド (97. 9mg, 0. 55mmo1) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混

合物を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物を粗生成物として得た。

(2) 5-プロモ-N- $\{5-$ プロモ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 1 8 1) 原料として、2-アセトキシ-5-プロモ-N- $\{5-$ プロモ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミドを用いて例 2 (2) と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.9%(2工程)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例183:化合物番号182の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.4%

mp 215℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール:「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー (Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例184:化合物番号183の化合物の製造

(1) αーブロモーピバロイルアセトニトリル

ピバロイルアセトニトリル (1.00g, 7.99mmol) を四塩化炭素 (1

 $5\,\mathrm{m\,L}$)に溶かし、N-プロモスクシンイミド($1.42\,\mathrm{g}$, $7.99\,\mathrm{m\,m\,o\,1}$)を加え、15分間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の黄褐色オイル($1.43\,\mathrm{g}$, 87.9%)を得た。

 1 H-NMR(CDC 1 ₃): δ 1. 3 3 (9 H, s), 5. 1 0 (1 H, s). 以下の実施例において例 1 8 4 (1) の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例181(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

(3) $5-クロロ-N-\{5-シアノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル <math>\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号183)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2.7Hz), 12. 31 (2H, br).

例185:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー5-シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール(例184(2)の化合物)を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例186:化合物番号185の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7.6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9.6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.8Hz).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ジメチルチアゾ ールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6.8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例188:化合物番号188の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp 243-244℃.

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H, m), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 57-7. 61 (2

H, m), 8. 16 (1H, d, J = 2.7 Hz).

[2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、(4-フルオロフェニル) アセトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

(1) α -ブロモ- (4-フルオロフェニル) アセトン

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s), 7. 07 (2H, t, J=8.7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8.7, 5.1Hz).

(2) $2-r \le J-4-y \le N-5-(4-7N \pm 17z = N) \le r \le N-1$ ^1H-NMR (CDCl₃): δ 2. 27 (3H, s), 4. 88 (2H, s), 7. 07 (2H, t, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, dd, J=8.7, 5.4Hz).

(3) 5-ブロモ-N- [4-メチル-5- (4-フルオロフェニル)チアゾー n-2-イル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号189)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 33 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 59 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 01-13. 65 (2H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例184(1) ~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8%(3工程)

(1) α - \vec{J} D=-3-(hJ \vec{J} D $\vec{$

- (2) 2ーアミノー4ーメチルー5ー [3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール
- $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).
- (3) 5-ブロモーNー {4-メチルー5- [3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2ーイル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号190)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、2, 2-ジメチルー3-ヘキサノンを用いて例 $184(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (2) $2-7 \le J-4-[(1, 1-5) \ne h) x \ne h] -5-x \ne h \ne r \ne h$ ^1H-NMR (CDCl₃): δ 1. 21 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 3 2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7.5Hz), 4. 63 (2H, brs).

J=9.0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 46 (2H, br).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例184(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノー4-イソプロピルー5-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5-プロモ-N-(4-イソプロピル-5-フェニルチアゾール-2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号193)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例194:化合物番号194の化合物の製造

原料として、1-フェニル-2-ヘキサノンを用いて例184(1)~(3)と

同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) αーブロモー1ーフェニルー2ーヘキサノン

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチル-5-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5 - ブロモーN - (4 - ブチルー 5 - フェニルチアゾールー 2 - イル) - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号194)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0.85 (3H, t, J=7.2Hz), 1.23-1.35 (2H, m), 1.59-1.69 (2H, m), 2.70 (2H, t, J=7.2Hz), 6.96 (1H, d, J=6.9Hz), 7.39-7.59 (6H, m), 8.07 (1H, d, J=2.4Hz), 11.93 (1H, br), 13.18-13.59 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

(1) 4ーブロモー2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオン [αーブロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1. 00g, 5. 42mmol)を四塩化炭素(10mL)に溶かし、N-ブロモスクシンイミド(965.8mg, 5. 42mmol)を加え、2時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g,定量的)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 27 (18H, s), 5. 67 (1H, s).

以下の実施例において例195(1)の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

4-ブロモー 2 , 2 , 6 , 6-テトラメチルー 3 , 5-ヘプタンジオン ($\alpha-$ ブロモージピバロイルメタン ; 1 . 42 g , 5 . 40 mm o 1)、チオウレア (45 1 . 8 m g , 5 . 94 mm o 1)、エタノール (15 m L) の混合物を 2 時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(ジクロロメタン/ヘキサン)して標題化合物の白色結晶(1 . 23 g , 94 . 5 %)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 26 (9H, s), 1. 29 (9H, s), 5. 03 (2H, s).

(3) $5-クロロ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2$ -ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号195)

 $5-\rho$ ロロサリチル酸(143.6mg, 0.83mmo1)、2-アミノー4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-[(2,2-ジメチル)プロピオニル]チアゾール(<math>200.0mg, 0.83mmo1)、三塩化リン($40\mu1$ 、0.46mmo1)、クロロベンゼン(4mL)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の白色粉末(159.1mg, 48.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52 (2H, br).

以下の実施例において例195(3)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベン ゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ー [(1, 1- i) メチル) エチル] ー5 ー [(2, 2- i) メチル)プロピオニル] チアゾール(例195(2) の化合物)を用いて例195(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1.33 (9H, s), 1.35 (9H, s), 6.94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7.55 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7.85 (1H, d, J=2.1Hz), 10.51 (2H, br). 例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例195(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.7%(3工程)

(1) α - ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s).

(3) 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1- ジメチル) エチルコ チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 197)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d,

J=8.7Hz), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8.02 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, br), 12.12 (1H, br).

例198:化合物番号198の化合物の製造

ール

(1) 2-rミノー5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-rミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例181 (1) の化合物; 0.87g, 5.6 mmol) を四塩化炭素 (9 mL) に溶かし、N-ブロモスクシンイミド (1.00g, 5.6 mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して標題化合物の黄灰色粉末 (1.23g, 93.7%) を得た。 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1.39 (9 H, s), 4.81 (2 H, b r s). (2) 2-rミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾ

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J) = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例198(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニトリル等の溶媒を用いた。

(3) 2-rセトキシー5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、 $2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸(90.3mg,0.35mmo1)、<math>2-アミノ-4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7mg,0.34mmo1)、ピリジン(0.1mL)、テトラヒドロフラン(3mL)の混合物にオキシ塩化リン(<math>46\mu1,0.50mmo1$)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n+1と、酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の粗生成物(84.3mg)を得た。

以下の実施例において例198(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

(4) 5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー 5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ー 2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号198) 2ーアセトキシー5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー 5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド(粗生成物, 84.3 mg)をエタノール(3 mL) に溶かし、2 規定水酸化ナトリウム溶液(0.1 mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2 規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色粉末(54.1 mg, 36.3%;2 工程)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 1. 56 (2H, brs), 1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H,

d, J=9.0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9.0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例198(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例199:化合物番号199の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例198(1)の化合物)、及びモルホリンを用いて例198(2)~(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] - 5-モルホリノチアゾ ール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 2. 76 (4H, brs), 3. 79 (4H, brs), 4. 66 (2H, s).

(3) $2-アセトキシ-5-ブロモーN-{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー<math>2-イル$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5 - ブロモーN - {4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] - 5 - モルホリノチアゾールー2 - イル} - 2 - ヒドロキシベンズアミド(化合物番号199)

¹H - NMR(CDCl₃): δ 1. 24 (9 H, s), 2. 89 (4 H, d d, J=4. 8, 4. 2 Hz), 3. 83 (4 H, d d, J=4. 5, 4. 2 Hz), 6. 89 (1 H, d, J=9. 0 Hz), 7. 49 (1 H, d d, J=9. 0, 2. 4 Hz), 7. 98 (1 H, d, J=2. 1 Hz), 11. 20 (2 H, b r).

例200:化合物番号200の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例198(1) の化合物)、及び<math>4-メチルピペラジンを用いて例198

(2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル]-5-(4-メチルピペ ラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

(3) $2-アセトキシ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-(4- メチルピペラジン-1-イル) チアゾールー<math>2-$ イル $\}$ ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-プロモ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 200)

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 7Hz).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、2-アミノー5-ブロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例 1 9 8 (1) の化合物)、及び4-フェニルピペラジンを用いて例 1 9 8 (2) \sim (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] - 5- (4-フェニルピ ペラジン-1-イル) チアゾール

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs), 3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6. 88 (1H, tt, J=7. 2, 1. 2Hz), 6. 95 (2H, dd, J=9.

0. 1. 2Hz, 7. 28 (2H, dd, J=8. 7, 7. 2Hz).

(3) $2-re++>-5-プロモ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$ -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s), 3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール を用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8.4, 2.8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例203:化合物番号203の化合物の製造

(1) $\{2-[(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル} 酢酸 メチルエステル$

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール

-5-酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5° C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3.66 (3H, s), 3.95 (2H, s),

6. 99 (1H, d, J = 8.0 Hz), 7. 42 (1H, d, J = 6.0 Hz),

7. 48 (2H, brt, J = 7.6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m),

8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

(2) {2- [(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル} 酢酸(化合物番号203)

{2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]ー4-フェニルチアゾールー5ーイル}酢酸 メチルエステル (75mg, 0.17mmol)をメタノール (5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.5mL, 1mmol)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーへキサン一酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の淡黄白色結晶(56mg, 77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ジフェニルチア ゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25.9%

mp 262-263°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール: 「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-ベンジル-5-フェ ニルチアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

m p 198-200℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾール: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」,<math>1962年,第10巻,p. 376参照]

例206:化合物番号206の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-フェニル-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250°C (dec.). $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.02 (1

H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1H, brs).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、1-フェニル-1, $3-ブタンジオンを用いて例<math>195(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.9%(3工程)

(1) α -プロモー1 -フェニルー1, 3 -ブタンジオン

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノ-5-アセチル-4-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

(3) 5-ブロモーN-(5-アセチルー4-フェニルチアゾールー2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号207)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 36 (2H, br).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例195(1) ~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.7%

(1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDCl₃): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0 1 (4H, m).

(2) 2-アミノー5-ベンゾイルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).

(3) 5 - ブロモーN-(5 - ベンゾイルー4-フェニルチアゾールー2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号208)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例209:化合物番号210の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール - 5- カルボン酸 エチルエステルを用いて例 1 9 5 (3) と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例210:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz),

4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例195

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

(1) αーブロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。

(2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾール-5-カルボン酸 エチル(化合物番号211) ^1H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 20(3H, t, J=7.2Hz), 2. <math>51(2H, q, J=7.2Hz), 7.02(1H, d, J=8.7Hz), 7.

64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 90 (1H, d, J=3. 0 Hz), 11. 92 (1H, br), 12. 58 (1H, br).

例212:化合物番号212の化合物の製造

(1) 2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチ アゾール-5-カルボン酸

2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸エチルエステル(化合物番号209)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

(2) [2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-イル] -Nーメチルカルボキサミド(化合物番号212) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液(0.2ml)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物(96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl(137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン(15mL)の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製し、結晶化(ジクロロメタン/nーヘキサン)して標題化合物の白色粉末(87.9mg,42.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例212(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、WSC・HC1、及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及びエチルアミン

の70%水溶液を用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、2-(5-)ロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及びイソプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52 (3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、2-(5-)ロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及び2-フェネチルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. 41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=

2. 4 Hz), 8. 25 (1H, t, J=6. 0Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ー(トリフルオロメチル)チアゾールー5ーカルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4

例217:化合物番号217の化合物の製造

Hz), 12.64 (1H, br).

原料として、5-0ロローN $-{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール<math>-2$ -イル-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号195)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.23 (3H, t, J=7.2Hz), 4.

22 (2H, q, J=7.2Hz), 7.16 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

36 (1 H, t, J = 7.5 Hz), 7.45-7.50 (5 H, m), 7.69

-7.76 (4H, m), 7.85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.

31 (1H, d, J=2.4Hz), 11.73 (1H, brs), 12.60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, 1997年,第53巻,p. 11437参照]

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、(4, -7)ルオロー4ーヒドロキシビフェニル)-3-カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238℃.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.2Hz),

4. 21 (2H, q, J = 7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J = 8. 4Hz),

7. 28 (2H, t, J=8.8Hz), 7.44-7.45 (3H, m), 7.

71-7.75 (4H, m), 7.81 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz),

8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 5 8 (1H, brs).

[(4'-7)ルオロー4ーヒドロキシビフェニル)-3-カルボン酸: 「テトラヘドロン (Tetrahedron)」,1997年,第53巻,p. 11437参照]

例220:化合物番号220の化合物の製造

原料として、(2', 4'-i)フルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3 - カルボン酸及び2 - アミノー4 - フェニルチアゾールー5 - カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例221:化合物番号221の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カル ボン酸

5ーブロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmol)、ジヒドロキシー4ー(トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmol)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を、定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して無色液体(563mg)を得た。これをメタノール(10mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(3mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(458mg,70.4%)を得た。

mp 185℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 09 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7.

90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8.10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) $2-\{[4-ヒドロキシ-4,-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3$ $-カルボニル\}$ アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 2 2 1)

原料として、[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル)ビフェニル]-3-カルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.7%

mp 236-237℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-ビドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例 1 9 5 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 58 (1H, brs), 12. 55 (1H, brs). 例223: 化合物番号223の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシー5-(2-チエニル) 安息香酸

5-プロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mm o 1)、を 1, 2-ジメトキシェタン(5 mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(80 mg, 0.07 mm o 1)を添加、室温で10 分間攪拌した。次いでジヒドロキシー2-チエニルボラン(324 mg, 2.53 mm o 1)及び 1 M 炭酸ナトリウム(7 mL)を添加し2 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後 2 規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して黄色液体(277 mg)を得た。これをメタノール(5 mL)に溶解し、2 規定水酸化ナトリウム(1.5 mL)を添加し、次いで60 で 1 時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2 規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン-ジクロルメタンで晶析して標題化合物の白色結晶(58 mg, 11.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2- [2-ヒドロキシー5-(2-チエニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号223) 原料として、2-ヒドロキシー5-(2-チエニル) 安息香酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214°C.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}):\delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例301:化合物番号301の化合物の製造

(1) 5-クロロー2-メトキシーβ-フェニルスチレン

2-ブロモー4-クロロアニソール ($300\,\mathrm{mg}$, $1.4\,\mathrm{mmo}$ 1)、スチレン ($21\,\mathrm{mg}$, $2\,\mathrm{mmo}$ 1)、トリエチルアミン ($13\,\mu$ L, $0.1\,\mathrm{mmo}$ 1)、トリフェニルフォスフィン ($50\,\mathrm{mg}$, $1.9\,\mathrm{mmo}$ 1)のアセトニトリル ($6\,\mathrm{mL}$)溶液に酢酸パラジウム ($21\,\mathrm{mg}$, $7\,\mathrm{mo}$ 1%)を加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮し、得られた残渣を酢酸エチル ($15\,\mathrm{mL}$)で希釈し、 $2\,\mathrm{規定塩酸}$ 、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の白色粉末 ($118\,\mathrm{mg}$, 35.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

・(2) 4-クロロー2-スチリルフェノール(化合物番号301)

5-クロロ-2-メトキシ- β -フェニルスチレン (80 m g, 0.3 m m o 1) のジクロロメタン (2 m L) 溶液に、アルゴン雰囲気下、1 m o 1/Lボロントリブロミド/ジクロロメタン溶液 (0.5 m L, 0.5 m m o 1) を室温で加え、1 2 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(1 5 m L)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残

渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(34.2 mg, 45.4%)を得た。 ^1H-NMR (CDCl₃): δ 4.95 (1H, brs), 6.74 (1H, d, J=8.7Hz), 7.09 (1H, dd, =8.7, 2.4Hz), 7.10 (1H, d, J=16.2Hz), 7.28-7.39 (4H, m), 7.49-7.54 (3H, m).

例302:化合物番号302の化合物の製造

(1) (S) -2-アミノ-3-フェニル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメ チル) フェニル]プロピオンアミド

3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g, 0.87 mmol)、 N- (tert-ブトキシカルボニル) -L-フェニルアラニン (254.8 mg, 0.96 mmol)、三塩化リン (40 μ L, 0.46 mmol)、トルエン (4 m L) の混合物を、アルゴン雰囲気下、80℃で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の黄白色粉末(333.7 mg,92.9%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- d_6): δ 3.13 (1 H, d_4 4, J=13.8,8.1 Hz),3.29 (1 H, d_4 4, J=13.8,6.0 Hz),4.37 (1 H,

以下の実施例において例302(1)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、トルエン、モノ クロロベンゼン等の溶媒を用いた。

s), 7. 25-7. 38 (5H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 30 (2H,

s), 8. 48 (3H, s), 11. 95 (1H, s).

(2) (S) -2-rセトキシー5-クロロ-N- (2-フェニル-1- {[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル} エチル) ベンズアミド

2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸(104mg, 0.48mmol)、(S) -2-アミノ-3-フェニル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]プロピオンアミド(0.20g, 0.48mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(71.4mg, 0.53mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(4mL)溶液に、WSC・HCl(184mg, 0.96mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-キサン:酢酸エチル=3: $1\rightarrow 2:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(141.4mg,51.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 3. 04 (1H, d d, J=13. 8, 9. 9Hz), 3. 19 (1H, d d. J=13. 8, 4. 8 Hz), 4. 73-4. 81 (1H, m), 7. 22-7. 35 (6H, m), 7. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 60 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 81 (1H, s), 8. 27 (2H, s), 8. 91 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 81 (1H, s).

以下の実施例において例302(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、 $WSC\cdot HC1$ 、及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾールを用いた。また、反応溶媒としては、N, N-ジメチルホルムアミド等の溶媒を用いた。

- (3) (S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N- (2-フェニル-1- {[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル} エチル) ベンズアミド (化合物番号 3 0 2)

酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/イソプロピルエーテル/n-へキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末(74.4mg, 56.8%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- d_6): δ 3.13 (1H, dd, J=13.8, 9.0 Hz), 3.26 (1H, dd, J=14.1, 4.8Hz), 4.85-4.92 (1H, m), 6.95 (1H, d, J=8.7Hz), 7.19-7.23 (1H, m), 7.26-7.31 (4H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.81 (1H, s), 7.97 (1H, d, J=2.4Hz), 8.26 (2H, s), 9.12 (1H, d, J=7.2Hz), 10.89 (1H, s), 12.01 (1H, s).

以下の実施例において例302(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例303:化合物番号303の化合物の製造

(1)[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ}カルボニル)メチル]カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル

3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g, 0.87mmol) のテトラヒドロフラン (4mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、N-(tert-ブトキシカルボニル) グリシン (183.5mg, 1.05mmol)、トリエチルアミン (0.25mL, 1.79mmol) を加え、氷浴で冷却後、オキシ塩化リン (96μ L, 1.05mmol) を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 3:2$)で精製して、標題化合物の白色結晶 (101.9mg, 30.3%)を得た。 ^1H-NMR ($CDCl_3$): δ 1.49 (9H, s), 3.99 (2H, d, J

=6. 0 Hz), 5. 37 (1 H, t, J=6. 0 Hz), 7. 57 (1 H, s), 8. 00 (2 H, s), 9. 06 (1 H, b r s).

(2) 2-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] アセトアミド塩酸塩

[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] アミノ} カルボニル) メチル] カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル(101.9 mg,0.26 mm o 1) に4規定塩酸・酢酸エチル溶液(1 mL) を加え、室温で1時間 攪拌した。反応混合物にn-ヘキサン(15 mL)を加え、析出した白色固体を 濾取して、標題化合物の白色粉末(80.8 mg,96.4%)を得た。 1 H-NMR(CD $_3$ OD): δ 3.89(2 H,s),7.71(1 H,s),8.22(2 H,s).

(3) 2-rセトキシー $5-\rho$ ロロー $N-(\{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル<math>\}$ メチル)ベンズアミド

2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸(59.1 mg, 0.28 mmo1)、2-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アセトアミド塩酸塩(80.8 mg,0.25 mmo1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(37.2 mg,0.28 mmo1)のN,Nジメチルホルムアミド(3 mL)溶液にWSC・HC1(95.9 mg,0.5 mmo1)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2 $\rightarrow 1:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(83.7 mg,69.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 40 (3H, s), 4. 40 (2H, d, J = 5. 4Hz), 7. 17 (1H, d. J=8. 4Hz), 7. 40 (1H, t, J=5. 4Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 62 (1H, s), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 19 (2H, s), 9.

20 (1H, s).

(4) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(化合物番号303)2ーアセトキシー5ークロローNー({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(83.7mg,0.17mmo1)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+1mL)溶液に、5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.1mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(47.7mg,63.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 18 (2H, d, J=5. 4Hz), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7 Hz), 7. 80 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 27 (2H, s), 9. 25 (1H, t, J=5. 4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例304:化合物番号304の化合物の製造

(1) 5-クロロサリチルヒドラジド

5-クロロー2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.7m mol)、ヒドラジン一水和物 (0.3mL, 6.2mmol)、エタノール (5 mL) の混合物を6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、nーヘキサンを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の白色結晶 (395.9mg, 79.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 90 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 23 (brs).

(2) 5 - クロロサリチル酸 [3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジリデン]ヒドラジド(化合物番号304)

 $5-クロロサリチルヒドラジド(213.9 mg, 1.2 mmo1)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(190 <math>\mu$ L, 1.2 mmo1)、濃硫酸(3滴)、エタノール(5 m L)の混合物を、30分間加熱還流した。3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(100 μ L,0.61 mmo1)を追加し、さらに1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製、n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(362.6 mg,76.8%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 86 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 20 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 8. 59 (1H, s), 11. 65 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例305:化合物番号305の化合物の製造

(1) (S) -2-アミノ-4-メチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル]ペンタンアミド

原料として、N- ($t e r t - \vec{J}$ トキシカルボニル) -L-ロイシン、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例302 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 0 1 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 39-1. 48 (1H, m), 1. 74-1. 89 (2H, m), 3. 55 (1H, dd, J=9. 9, 3. 6Hz), 7. 58 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 10. 01 (1H, s).

(2)(S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-(3-メチル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}ブチル)ベンズアミド(化合物番号305)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び(S)-2-アミノ-4-メチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミドを用いて例302(2)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8%(2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 95 (3H, d, J=5.7Hz), 0. 97 (3H, d, J=6.0Hz), 1. 65-1. 84 (3H, m), 4. 65-4. 72 (1H, m), 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 32 (2H, s), 9. 03 (1H, d, J=8.1Hz), 10. 85 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例306:化合物番号306の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズヒドラジドを用いて例304(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 34 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 59 (2H, s), 8. 67 (1H, s), 1. 07 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例307:化合物番号307の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェネチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 10 (2H, t, J=6.9Hz), 3. 7

1-3. 77 (2H, m), 6. 34 (1H, brs), 6. 95 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J = 2. 7Hz), 7. 36 (1H, dd, J = 8. 7, 2. 4Hz), 7. 70 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 12. 06 (1H, s).

例308:化合物番号308の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸(100mg, 0.6mmol)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(168mg, 0.7mmol)、酢酸(5mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸を減圧下留去し、得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(100mg, 43.7%)を得た。 1 H-NMR(DMSO-d $_6$): δ 7.31(1H,d,J=8.1Hz),7.42(1H,d,J=7.5Hz),8.21(1H,s),8.24(2H,s),11.28(1H,s).

例309:化合物番号309の化合物の製造

2-Pミノー4-クロロフェノール(143.6mg, 1mmo1)のテトラヒドロフラン/トルエン(0.5mL+4.5mL)混合溶液に、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート($180\mu L$, 1.04mmo1)を加え、100で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製、イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の薄黄褐色粉末(288.5mg, 72.4%)を得た。 1 H-NMR(DMSO- d_6): δ 6.84-6.91(2H, m), 7.67(1H, s), 8.06(2H, s), 8.14(1H, d, J=2.1Hz), 8.45(1H, s), 10.10(1H, s), 10.44(1H, s).

(1) $5-\rho$ ロロー 2-メトキシー β ー [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] スチレン

2-アミノ-4-クロロアニソール(131mg, 0.8mmol)の48%テトラフルオロホウ酸(0.3mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、亜硝酸ナトリウム(57mg, 0.8mmol)の水(1mL)溶液を加えた。0℃で1時間攪拌した後、3,5-ビス(トリフルオロメチル)スチレン(100mg, 0.4mmol)のメタノール(3mL)溶液を加え、50℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(52.8mg, 33.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4-クロロー2-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)スチリル]フェ ノール(化合物番号310)

原料として、5-クロロ-2-メトキシ $-\beta-$ [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スチレンを用いて例 3 0 1 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 16 (1H, brs), 6. 76 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 15 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 19 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=15. 5Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 76 (1H, s), 7. 93 (2H, s).

例311:化合物番号311の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 98 (2H, dd, J=16. 2, 5. 7Hz), 3. 29 (2H, dd, J=16. 2, 7. 5Hz), 4. 69-4. 79 (1H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 16-7. 20 (2H, m), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 03 (1H, d, J=6. 9Hz), 12. 66 (1H, s).

例312:化合物番号312の化合物の製造

(1) 4-クロロー 2- ({[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イミノ} メチル)フェノール

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例14(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:76.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 50 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 9. 03 (1H, s), 12. 09 (1H, brs).

(2) N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312)

原料として、 $4-クロロ-2-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イミノ} メチル)フェノールを用いて例<math>14(2)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 40 (3H, s), 6. 27 (1H, s), 6. 80 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 17-7.

20 (2H, m), 7. 30 (1H, s).

例313:化合物番号313の化合物の製造

N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル) メチル] -3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリン(化合物番号312;88.8mg,0.24mmol)、酢酸(43mg,0.7mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HCl(138mg,0.7mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69mg,70.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 92 (3H, s), 4. 73 (2H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 53 (2H, s), 7. 99 (1H, s), 9. 21 (1H, s).

例314:化合物番号314の化合物の製造

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (1H, s), 8. 57 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 37 (1H, s), 11. 81 (1H, s).

例315:化合物番号315の化合物の製造

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 22 (2H, d, J=4.8Hz), 5. 1 3 (1H, q, J=4.8Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 37 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 69 (1H, d, J=4.8Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 11. 54 (1H, s).

例316:化合物番号316の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(172.6mg, 1mmo1)、3, 5-ビストリフルオロメチルフェノール(152μ L, 1mmo1)、オキシ塩化リン(40μ L, 0.43mmo1)、キシレン(3mL)の混合物を140℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $10:1 \rightarrow 5:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(53.6mg, 13.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.04 (1H, d, J=9.0Hz), 7.5 4 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.75 (2H, s), 7.86 (1 H, s), 8.02 (1H, d, J=2.7Hz), 10.09 (1H, s). 例317:化合物番号317の化合物の製造

5-クロロサリチル酸($35\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo1}$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン($50\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo1}$)、のジクロロメタン($2\,\mathrm{mL}$)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HC1($30.9\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo1}$)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末($56.3\,\mathrm{mg}$, 69.6%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 6. 61 (1H, d, J=2. 7Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 28 (2H, s), 7. 41-7. 45 (2 H, m), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 53 (1H, brs), 1 1. 11 (1H, s).

例318:化合物番号318の化合物の製造

(1) 2ーブロモー1ー (5ークロロー2ーヒドロキシフェニル) エタノン 5'ークロロー2'ーヒドロキシアセトフェノン (0.20g, 1.17mmo 1) のテトラヒドロフラン (6mL) 溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド (0.44g, 1.17mmo 1) を加え、室温で8時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=5:1) で精製して、標題化合物の黄色オイル (220.7mg, 75.6%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 41 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J = 9. 3Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 63 (1H, s).

(2) 2-(2-アミノチアゾール-4-イル) -4-クロロフェノール
 2-ブロモー1-(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル) エタノン(156.
 9mg, 0.63mmol)、チオ尿素(47.9mg, 0.63mmol)、エ

タノール $(3 \, \text{mL})$ の混合物を $2 \, \text{時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+y$:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末($9.8.6 \, \text{mg}$, $6.4.5 \, \text{%}$)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.85 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 14 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7.25 (1H, s), 7.48 (2H, s), 7.79 (1H, d, J=3.0Hz), 11.95 (1H, s). (3) N-[4-(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル) チアゾールー2ーイル] -[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号318)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 45 (1H, s), 8. 77 (2H, s), 1 0. 90 (1H, s), 13. 15 (1H, s).

例319:化合物番号319の化合物の製造

(1) 3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2,

4 - ジオン

2, 4-fアゾリジンジオン(198.7mg, 1.69mmo 1)、3, 5-iビス(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド(0.50g, 1.63mmo 1)、エタノール(5mL)の混合物に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0, 5mL)を加え、4時間加熱環流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(405.6mg, 72.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 01 (2H, s), 4. 87 (2H, s), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (2H, s).

(2) 5-(5-クロロ-2-ヒドロキシベンジリデン)-3-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2, 4-ジオン(化合物番号319)

3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2,4-ジオン(0.20g,0.58mmo1)、ピペリジン(3滴)、酢酸(3滴)トルエン(5mL)の混合物を、室温で<math>10分間攪拌し、5-クロロサリチルアルデヒド(92.3mg,0.59mmo1)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 3:2$)で精製して、標題化合物の薄黄色粉末(173.2mg,62.0%)を得た。 1 H-NMR(DMSO- $_6$): δ 5.03(2H,s),7.00(1H,d,J=9.0Hz),7.33(1H,d,J=2.4Hz),7.38(1H,d,J=8.7,2.7Hz),8.03(1H,s),8.05(2H,s),8.

例320:化合物番号320の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸($3.5\,mg$, $0.2\,mmol$)、3,5-ビストリフルオロメチルベンジルアミン($6.2\,mg$, $0.2\,mmol$)、クロロベンゼン($5\,mL$)の混合物を、アルゴン雰囲気下、 $3\, plin metallows$ 一次に混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色結晶($6.8.5\,mg$, 8.5.2%)を得た。 ^1H-NMR ($CDCl_3$): $8.4.90(2\,H,s)$, $7.19(1\,H,dd,J=8.4,0.6\,Hz)$, $7.41(1\,H,dd,J=7.2,0.6\,Hz)$, $7.61(1\,H,dd,J=8.4,7.2\,Hz)$, $7.75(1\,H,brs)$, $7.86(2\,H,s)$.

例321:化合物番号321の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド(150mg, 1mmo 1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン(200mg, 0.9mmo 1)、メタノール(5mL)の混合物を,アルゴン雰囲気下、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、メタノールを減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色粉末(224mg, 66.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 97(1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1 7(1H, d, J=2. 4Hz), 7. 24(1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 35(2H, s), 7. 41(1H, s), 7. 82(1H, s), 7. 87(1H, s), 10. 29(1H, s).

例322:化合物番号322の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例323:化合物番号323の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6.6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8.5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例324:化合物番号324の化合物の製造

原料として、5 ーブロモー4 ーヒドロキシサリチル酸、及び3, 5 ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5.89 (1H, s) 6.70 (1H, s) 7.69 (2H, s) 7.95 (1H, s) 8.12 (2H, s) 11.62 (1H, s).

例325:化合物番号325の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=8.5Hz), 8. 44 (2H, s), 10. 31 (1H, s), 10. 60 (1H, s), 11. 77 (1H, s).

例326:化合物番号326の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例327:化合物番号327の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例328:化合物番号328の化合物の製造

原料として、3-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例329:化合物番号329の化合物の製造

原料として、3-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2)

H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例330:化合物番号330の化合物の製造

原料として、5-[(1,1,3,3-F)トラメチル)ブチル] サリチル酸、及び 3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例331:化合物番号331の化合物の製造

原料として、3,5,6-トリクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 88 (1H, s), 7. 93 (1H, s), 8. 33 (2H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例332:化合物番号332の化合物の製造

原料として、3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:65.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 44 (1H, s).

例333:化合物番号333の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例334:化合物番号334の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, dd, J=7.6, 8.0 Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1.4, 13.3 Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1.4, 8.0 Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例335:化合物番号335の化合物の製造

原料として、4-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3.81 (3H, s), 6.54 (1H, d, J=2.5Hz), 6.61 (1H, dd, J=2.5, 8.8Hz), 7.83 (1H, s), 7.95 (1H, d, J=8.8Hz), 8.45 (2H, s), 10.69 (1H, s), 11.89 (1H, s).

例336:化合物番号336の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例337:化合物番号337の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びメタンスルホニルクロリドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 48 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例338:化合物番号338の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びベンゼンスルホニルクロ リドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.89 (1H, d, J=8.7Hz), 7.10 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.51-7.64 (4H, m), 7.68-7.71 (2H, m), 7.81 (1H, s), 8.42 (2H, s), 10.03 (1H, s), 10.87 (1H, s), 11.13 (1H, brs). 例339: 化合物番号339の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例340:化合物番号340の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物)を用いて例80(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例341:化合物番号341の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1H, d, J=0.6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8.0Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例342:化合物番号342の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 82-7. 93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例343:化合物番号343の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸

4ープロモー3ーヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸を加えpHを1とした後、酢酸エチル (50mL)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 1 H-NMR (CDC 1 ₃): δ 4. 05 (1 H, b r s), 7. 40 (1 H, s). (2) $_{4}$ -ブロモ $_{3}$ -ヒドロキシ $_{2}$ -N $_{2}$ -N $_{3}$ -ビス (トリフルオロメチル) フェニル] チオフェン $_{2}$ -カルボキサミド (化合物番号 3 4 3) 原料として、 $_{4}$ -ブロモ $_{3}$ -ヒドロキシチオフェン $_{2}$ -カルボン酸、及び 3, 5 $_{2}$ -ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例344:化合物番号344の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t

d, J=7.8, 1. 2Hz), 7. 33-7.40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7.8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例345:化合物番号345の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例346:化合物番号346の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=9.3Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.72 (1H, s), 7.84 (1H, d, J=2.7Hz), 8.16 (1H, s), 8.28 (1H, s), 10.69 (1H, s), 11.42 (1H, s).

例347:化合物番号347の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 02 (1H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J

= 2.7 Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例348:化合物番号348の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例349:化合物番号349の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例350:化合物番号350の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノー5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 67.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例351:化合物番号351の化合物の製造

5-クロロー2-ヒドロキシ-N-「3-メトキシカルボニル-5-(トリフル

オロメチル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号 350; 105 mg, 0.2 81 mm o 1)、メタノール(2.5 mL)の混合物に 2 規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6 mL)を加え、室温にて 3 時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルにて洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水にて順次洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100 mg, 99.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 10. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例352:化合物番号352の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9. 6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8. 9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 70 (1H, s).

例353:化合物番号353の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)-5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0

2 (1H, d, J=8.6Hz), 7.16 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 33-7.38 (3H, m), 7.42 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7.49 (1H, d, J=2.6Hz) 7.58 (1H, d, J=2.3Hz), 8.66 (1H, brs,), 8.82 (1H, d, J=2.0Hz), 11.65 (1H, s).

例354:化合物番号354の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル)ピペリジノ] -5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2H, d, J=10.9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11.0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12.2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8.3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例355:化合物番号355の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5- (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9 9-7. 05 (2H, m), 7. 41-7. 50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 59 (1H, s).

例356:化合物番号356の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化

合物を得た。

収率:80.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, d d, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例357:化合物番号357の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3, 5-ジメチルフェノキシ)-5- (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例358:化合物番号358の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例359:化合物番号359の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例360:化合物番号360の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例361:化合物番号361の化合物の製造

原料として、5-ブロモー2-ヒドロキシーN- [3, 5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル [3, 5-ビス(メトキシカルがニル)フェニル [3, 5]-ビス(メトキシカルがニル)フェニル [3, 5]-ビス(カー・[3, 5]

収率:89.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1.2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例362:化合物番号362の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例363:化合物番号363の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジエトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1. 41 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 91 (1H, s).

例364:化合物番号364の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7.7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2.5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例365:化合物番号365の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-シアノアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例366:化合物番号366の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル) -2- メトキシアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz),

11. 82 (1H, s).

例367:化合物番号367の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3.0, 8.9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2.6Hz)

例368:化合物番号368の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:40.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6.6, 6.9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6.9, 7.3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.3, 8.9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8.6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例369:化合物番号369の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 08 (1H,

d, J = 3.0 Hz), 8.60 (1H, br. s), 12.03 (1H, s).

例370:化合物番号370の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9. 6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8. 9, 9. 2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4. 0Hz).

例371:化合物番号371の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例372:化合物番号372の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジブトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, d d, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9

9 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8.7, 2. 4H z), 7. 44 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例373:化合物番号373の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例374:化合物番号374の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-カルバモイル-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 4.86 (3H, s), 6.93 (1H, d, J=7.6Hz), 7.18 (1H, d, J=8.6Hz), 7.35 (1H, dd, J=3.0, 7.6Hz), 7.47 (1H, dd, J=2.0, 8.6Hz), 8.00 (1H, d, J=3.0Hz), 8.80 (1H, d, J=2.0Hz). 例375:化合物番号375の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7.6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1.7, 7.6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 03 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 6Hz), 7. 40-7. 31 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2.0, 7.9Hz), 8. 53 (1H, br.s)

例376:化合物番号376の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9 Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例377:化合物番号377の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3' -アミノ-2, 2, 4' -トリメチルプロピオフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 44. 8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, brs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例378:化合物番号378の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-(1-ピロリル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例379:化合物番号379の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例380:化合物番号380の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:43.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例381:化合物番号381の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例382:化合物番号382の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例383:化合物番号383の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メチルビフェニルを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1.5

Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例384:化合物番号384の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α , $\alpha-$ ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例385:化合物番号385の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノー2-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:4.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例386:化合物番号386の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダゾリル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H,

d, J=2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1.1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11.4, 2. 8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例387:化合物番号387の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチルー5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 79 (2 H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例388:化合物番号388の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル)プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 70 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例389:化合物番号389の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例390:化合物番号390の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例391:化合物番号391の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 43 (1H, brs).

例392:化合物番号392の化合物の製造

原料として、2-(5-7)ロモー2-ビドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1-5) エチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 197) を用いて例 82 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例393:化合物番号393の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーフェニルチアゾール - 5 一酢酸 メチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。(本化合物は、例203(1)の化合物である。)

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz),

7. 48 (2H, brt, J = 7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m),

8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例394:化合物番号394の化合物の製造

2- (5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号209) を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(本化合物は、例212(1)の化合物である。)

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例395:化合物番号395の化合物の製造

(1)2-アミノ-4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール

3', 5' -ビス (トリフルオロメチル) アセトフェノン (0.51g, 2.0 mmol) のテトラヒドロフラン (5 mL) 溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド (753 mg, 2 mmol) を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣にエタノール (5 mL)、チオウレア (152 mg, 2 mmol) を加え、30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n- α +サン:酢酸エチル=2:1) で精製、n- α +サンで懸濁洗浄して、標題化合物の薄黄白色結晶 (520.1 mg, 83.3%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

(2) $5-\rho$ ロロー2-ヒドロキシーN- $\{4-$ [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド (化合物番号 395) 5-クロロサリチル酸 (172. 6 mg, 1 mm o 1)、2-アミノー4-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]チアゾール (312. 2 mg, 1 mm o 1)、三塩化リン (44μ L, 0. 5 mm o 1)、モノクロロベンゼン (5 mL) の混合物を 4 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$) で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末 (109.8 mg, 23.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.94 (1H, d, J=3.0

Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例396:化合物番号396の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノピリジンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 8, 0. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 5. 7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 1. 5Hz), 8. 35 (1H, dd, J=7. 8, 1. 5Hz), 8. 86 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 70 (1H, s).

例397:化合物番号397の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-ブロモピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例398:化合物番号398の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジンを用いて例198(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号398)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.09 (1H, d, J=9.0Hz), 7.52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.96 (1H, d, J=2.7Hz), 8.44-8.47 (2H, m), 9.49 (1H, s), 10.99 (1H, s), 12.04 (1H, s).

例399:化合物番号399の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8.00 (1H, d, J=2.8Hz), 8.86 (2H, s), 11.09 (1H, s), 11.79 (1H, s). 例400: 化合物番号400の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号394)、及びプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0.82 (3H, t, J=7.5Hz), 1.

39-1.51 (2H, m), 3.13 (2H, q, J=6.6Hz), 7.02 (1H, d, J=9.0Hz), 7.40-7.48 (3H, m), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.68-7.72 (2H, m), 8.06 (1H, d, J=2.7Hz), 8.18 (1H, t, J=5.7Hz), 11.87 (1H, brs), 12.14 (1H, brs).

例401:化合物番号401の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率: 15.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 8Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 8Hz), 8. 60 (1H, s), 10. 69 (1H, brs), 12. 07 (1H, brs).

例402:化合物番号402の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 86 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 32 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 69 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例403:化合物番号403の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 24 (6H, d, J=6.6Hz), 2.

97-3.06 (1H, m), 7.06 (1H, d, J=8.7Hz), 7.51 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.61 (1H, s), 7.62 (1H, d, J=7.5Hz), 7.98 (1H, d, J=2.7Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz), 10.67 (1H, s), 12.21 (1H, s).

例404:化合物番号404の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46-7.51 (2H, m), 7.62 (1H, t, J=7.9Hz), 7.90 (1H, d, J=3.0Hz), 7.94 (1H, d, J=9.2Hz), 8.2 1 (1H, s), 10.64 (1H, s), 11.58 (1H, brs).

例405:化合物番号405の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロー4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 17 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1.8Hz), 8. 88 (1H, d, J=9.0Hz), 12. 19 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例406:化合物番号406の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4

Hz), 8.10 (2H, s), 10.62 (1H, s), 11.88 (1H, s). 例407:化合物番号407の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーシアノー3 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 43 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 34 (1H, s).

例408:化合物番号408の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 85-7. 94 (3H, m), 8. 31 (1H, d, J=1.8Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例409:化合物番号409の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.8%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 93-7. 97 (3H, m), 8. 21 (1H, d, J=9.3Hz), 10. 81 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例410:化合物番号410の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9.0, 1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 11 (1H, d, J=1.5Hz), 8. 67 (1H, d, J=8.7Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例411:化合物番号411の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 63 (1H, td, J=8.7, 3.3Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 5.1Hz), 10. 67 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例412:化合物番号412の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシー2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (6H, d, J=5.7Hz), 4. 67-4. 79 (1H, m), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 30 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 86 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 50 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例413:化合物番号413の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 93 (3H, s), 4. 03 (3H, s), 6. 70 (1H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, d, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 2 9 (1H, brs,), 8. 54 (1H, s), 11. 92 (1H, s).

例414:化合物番号414の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ジフルオロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 66.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 82 (1H, t, J=10.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 64 (1H, d, J=8.0Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 37 (1H, brs).

例415:化合物番号415の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.8, 8.8Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 17 (1H, dd, J=1.8, 8.9Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 63 (1H, d, J=8.9Hz), 11. 16 (1H, s), 12. 45 (1H, br. s).

例416:化合物番号416の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(4-クロロベンゼ

ンスルホニル) -5- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の 操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 1 3 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 22 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 40 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9 Hz), 7. 66 (1H, s), 8. 71 (1H, s), 8. 80 (1H, s), 1 1. 42 (1H, s).

例417:化合物番号417の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.8Hz), 8.52 (1H, s), 9.13 (1H, s), 12.38 (1H, brs), 12.45 (1H, s).

例418:化合物番号418の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジフルオロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:21.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 66 (1H, dt, J=1.8, 7.7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 35 (1H, t, J=7.7Hz), 11. 02 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 32 (1H, s).

例419:化合物番号419の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4,4'-ジアミノ-2,2'-ビス (トリフルオロメチル) ビフェニルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:35.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8.5Hz), 7. 49-7.51 (2H, m), 7. 91 (2H, d, J=2.5Hz), 7. 99 (2H, dd, J=2.0, 8.5Hz), 8. 31 (2H, d, J=1.9Hz), 10. 71 (2H, s), 11. 54 (2H, s).

例420:化合物番号420の化合物の製造

原料として、5ークロロサリチル酸、及び2,3,5,6ーテトラフルオロー4 - (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

. 収率:42.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.6 Hz), 10.65 (1H, br.s), 11.76 (1H, br.s).

例421:化合物番号421の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 24-7. 39 (3H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 01 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例422:化合物番号422の化合物の製造

(1)2-アセトキシ-5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル)ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び3-アミノベンズアミドを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 89 (1H, brs), 6. 31 (1H, brs), 7. 14 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 42-7. 49 (2H, m), 7. 55-7. 58 (1H, m), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 71 (1H, s).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-(3-カルバモイルフェニル) ベンズ アミド (化合物番号422)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル)ベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 (1H, brs), 7. 45 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 62-7. 65 (1H, m), 7. 86-7. 89 (1H, m), 7. 98-7. 99 (2H, m), 8. 15 (1H, t, J=1.8Hz), 10. 51 (1H, s), 11. 85 (1H, s).

例423:化合物番号423の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-メチルベンズアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 79 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 43-7. 51 (2H, m), 7. 59 (1H, dt, J=8.1, 1.5Hz), 7. 87 (1H, ddd, J=8.1,

2. 1, 0. 9 H z), 7. 9 9 (1 H, d, J = 2. 4 H z), 8. 15 (1 H, t, J = 1. 8 H z), 8. 46 (1 H, d, J = 4. 2 H z), 10. 52 (1 H, s), 11. 84 (1 H, s).

例424:化合物番号424の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジイソプロピルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 14 (12H, s), 2. 96-3. 1 3 (2H, m), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 4, 6. 6Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 09 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例425:化合物番号425の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 58 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 35 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例426:化合物番号426の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 19 (6H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 16 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J

= 9. 0, 2. 7 Hz), 8. 07 (1 H, d, J = 2. 7 Hz), 10. 03 (1 H, s), 10. 10 (1 H, s), 12. 29 (1 H, s).

例427:化合物番号427の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 2. 23 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 40-7. 47 (2H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

例428:化合物番号428の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4,6-トリメチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 14 (6H, s), 2. 26 (3H, s), 6. 95 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, d, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 03 (1H, s), 12. 37 (1H, s).

例429:化合物番号429の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 0 9 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 51 (1 H, d, J=2.4Hz), 7. 64 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 11. 66 (1H, s).

例430:化合物番号430の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:93.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 08 (2H, s), 6. 56 (1H, d, J = 2. 5Hz), 6. 92 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 20-7. 46 (9 H, m), 7. 53 (1H, brs), 7. 85 (1H, d, J=8. 0Hz), 1 2. 01 (1H, brs).

例431:化合物番号431の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 39 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7 Hz), 7. 83 (2H, d, J=9. 3Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz). 10. 54 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例432:化合物番号432の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 44 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例433:化合物番号433の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(tert-プチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 29 (9H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例434:化合物番号434の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 14 (3H, s), 2. 29 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06-7. 15 (2H, m), 7. 46-7. 51 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 3 2 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例435:化合物番号435の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 98-2. 08 (2H, m), 2. 81 -2. 89 (4H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (1 H, d, J=8. 0, Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 0, 1. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 60 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 8, Hz), 10. 34 (1H, s), 12. 00 (1 H, brs).

例436:化合物番号436の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 2. 28 (3H, s), 7. 03 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 10 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 24 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例437:化合物番号437の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 21.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 36 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 5 2-4. 64 (1H, m), 6. 75 (1H, ddd, J=8.4, 2.4, 0.9Hz), 6. 99 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 03 (1H, ddd, J=8.1, 2.1, 0.9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 39 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 81 (1H, s).

例438:化合物番号438の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 7. 8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 52 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例439:化合物番号439の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6. 3Hz), 4. 52-4. 64 (1H, m), 6. 93 (2H, dt, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 46 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 58 (2H, dt, J=9. 0, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 83 (IH, brs).

例440:化合物番号440の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 4 2-7. 52 (4H, m), 8. 23 (1H, s), 8. 31 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 35 (1H, s).

例441:化合物番号441の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 2 7-1. 36 (6H, m), 1. 56-1. 64 (2H, m), 2. 61 (2H, t, J=7. 8Hz), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 44-7. 49 (3H, m), 7. 80 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例442:化合物番号442の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J

 $= 8.8 \,\mathrm{Hz}$), 7.03 (1H, d, J=7.4Hz), 7.25-7.40 (4H, m), 7.48 (1H, d, J=2.2Hz), 7.83 (1H, brs), 11.92 (1H, brs).

例443:化合物番号443の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シクロヘキシルアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 15-1. 47 (5H, m), 1. 56-1. 87 (5H, m), 2. 40-2. 53 (2H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 8, 2. 7Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 5H), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

例444:化合物番号444の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 93 (2H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 16-7. 32 (7H, m), 7. 57 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s).

例445:化合物番号445の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジメトキシベン ゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 3. 86 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, s), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 99 (1H, d,

J = 3. 0 Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例446:化合物番号446の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノ-1,4-ベンゾジオキサンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 25 (4H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 12 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 4 6 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 27 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例447:化合物番号447の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロ-5-(イソプロピルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 35 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 58-4. 66 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 68 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 35 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例448:化合物番号448の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-2-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 78 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 79 (1H,

s), 11. 38 (1H, s).

例449:化合物番号449の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 1. 5Hz), 7. 76 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 61 (1H, s), 11. 51 (1H, s).

例450:化合物番号450の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 77 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (1H, d, J=8. 4Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 31 (1H, brs).

例451:化合物番号451の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 3-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 48 (2H, m), 7. 52 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=7. 2, 2. 4Hz), 11. 00 (1H, s), 12. 32 (1H, s).

例452:化合物番号452の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, td, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 40 (1H, td, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 10. 89 (1H, s), 12. 27 (1H, s).

例453:化合物番号453の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-3-メチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 6 (3H, s), 3. 12 (1H, m), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 40 (5H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 83 (1H, brs).

例454:化合物番号454の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-[(1, 1-ジメチル) プロピル] フェノールを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 2 4 . 9 %

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06 (1H, s), 7. 15 (1H, dd, =8. 4, 2. 4Hz), 7. 35 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 42 (IH, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 56 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 8. 26 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例455:化合物番号455の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 13 (1H, td, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 22 -7. 30 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 03 (1H, d, J=3. 0Hz), 1 0. 32 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例456:化合物番号456の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 90 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 24-1. 36 (2H, m), 1. 50-1. 60 (2H, m), 2. 56 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 19 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 59 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 1 0. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例457:化合物番号457の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 76 (1H, t, J=8.7Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.

0 Hz), 8. 34 (1H, d, J=8. 4Hz), 11. 17 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例458:化合物番号458の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 48 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 0, 0. 9Hz), 7. 44 (1H, d, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 22 (1H, s), 8. 54 (1H, brs), 11. 25 (1H, brs).

例459:化合物番号459の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ベンジルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:26.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 99-7. 05 (3H, m), 7. 33-7. 49 (6H, m), 7. 60 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 33 (1H, s), 12. 02 (1H, s).

例460:化合物番号460の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノー2, 2-ジフルオロベン グ [1, 3] ジオキソールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 31-7. 32 (2H, m), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 70 (1H, dd, J=5.6, 3.8Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.

8Hz), 10. 59 (1H, s), 12. 05 (1H, brs).

例461:化合物番号461の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ $\begin{bmatrix} 1$, $4 \end{bmatrix}$ ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.9%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 6.99-7.03 (2H, m), 7.21-7. 27 (2H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.9, 2.5Hz), 7.52 (1H, d, J=2.5Hz), 8.13 (1H, s), 11.44 (1H, s). 例462:化合物番号462の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロー4-(トリフルオロメチル)スルファニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8.8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s).

例463:化合物番号463の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 85-7. 89 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 17 (1H, d, J=2.9Hz), 8. 67 (1H, d, J=9.5Hz), 11. 92 (1H, s), 12. 14 (1

H, s).

例464:化合物番号464の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノー2, 2-ジフルオロベン ゾ [1,3] ジオキソールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 43 (2H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.5Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例465:化合物番号465の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 99 (2H, s), 6. 97 (1H, d, J = 9. 1Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 18-7. 48 (8 H, m), 7. 37 (1H, dd, J=9. 1, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 80 (1H, brs), 11. 88 (1H, s).

例466:化合物番号466の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 25 (1H, dd, J=1. 8, 8. 8Hz), 7. 33 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 49 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97-8. 00 (2H, m), 10. 37 (1H, s), 12. 15 (1H, s). 例 467: 化合物番号 467 の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,5-トリフルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 28-7. 37 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 98-8. 04 (1H, m), 10. 93 (1H, s), 12. 27 (1H, br. s)

例468:化合物番号468の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノベンゾー15-クラウン-5を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 74-3. 77 (8H, m), 3. 90-3. 92 (4H, m), 4. 10-4. 15 (4H, m), 6. 83 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 96-6. 99 (2H, m), 7. 24 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 36 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 53 (1H, s), 8. 06 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例469:化合物番号469の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7.53 (2H, m), 7.64-7.71 (1H, m), 7.94 (1H, d, J=1.5Hz), 8.20 (1H, dd, J=8.4, 8.8Hz), 10. 70 (1H, s), 12.16 (1H, s).

例470:化合物番号470の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ビス(メタンスルホニル)ア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 13 (3H, s), 3. 21 (3H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=2. 2, 8. 9Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 24 (1H, dd, J=2. 4, 9. 0Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 91 (1H, d, J=8. 9Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例471:化合物番号471の化合物の製造

5-クロロサリチル酸($87\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、2, 2-ビス(3-アミノ -4-メチルフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン($363\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mmo}\,1$)、三塩化リン($44\,\mu$ L, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、トルエン($4\,\mathrm{mL}$)の混合物を $4\,\mathrm{th}\,1$ 間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色($16\,\mathrm{mg}$, 4.9%)を得た。(後述する例529、化合物番号529の化合物を副生成物として得た。)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d, J=8. 8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 96 (2H, d, J=2. 9Hz), 8. 19 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例472:化合物番号472の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノ-2、2、3、3-テトラフルオロ-2、3-ジヒドロベンゾ [1, 4]ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 50 (1H, d, J=9.0 Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.2Hz), 7. 86 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 59 (1H,

s), 11. 55 (1H, s).

例473:化合物番号473の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-クロロベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 49-7. 56 (3H, m), 7. 64-7. 75 (5H, m), 8. 21 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 21 (1H, s), 11. 83 (1H, s).

例474:化合物番号474の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 31-7. 38 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=8.1, 3.0Hz), 8. 00 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 23 (1H, dd, J=9.3, 5.4Hz), 10. 70 (1H, s), 12. 24 (1H, s).

例475:化合物番号475の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 88 (3H, t, J=6.6Hz), 1. 28-1.46 (6H, m), 2.49-2.52 (2H, m), 3.95 (2H, t, J=6.6Hz), 6.91-6.96 (2H, m), 7.00 (1H, d, J=8.8Hz), 7.46 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7.55 -7.61 (2H, m), 8.00 (1H, d, J=2.9Hz), 10.31 (1

H, s), 12.03(1H, s).

例476:化合物番号476の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 2-ビス(3-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを用いて例16と同様の操

作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 11 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 45 (2H, dd, J=8.8, 2.6 Hz), 7. 50 (2H, t, J=8.4Hz), 7. 86 (2H, d, J=2, 6Hz), 7. 88-7. 91 (4H, m), 10. 53 (2H, s), 11. 56 (2H, s).

例477:化合物番号477の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4,5-トリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 6 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, s), 7. 57 (1H, s), 8. 41 (1H, br. s), 8. 63 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例478:化合物番号478の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (6H, d, 6. 9Hz), 2. 7 6-2. 94 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 04 (1 H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 47 (1 H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 54 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 57 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 37 (1

H, s), 11. 90 (1H, brs).

例479:化合物番号479の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 84 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 92 (2H, d, J=8.9Hz), 10.71 (1H, s), 11.59 (1H, brs).

例480:化合物番号480の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾニトリルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.56-7.63 (2H, m), 7.88 (1H, d, J=2.7Hz), 7.95-8.02 (1H, m), 8.20-8.21 (1H, m), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s). 例481: 化合物番号481の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (3H, s), 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 30 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例482:化合物番号482の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノフェニル酢酸 エチルエス テルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 19 (3H, t, J=7.5Hz), 3. 64 (2H, s), 4. 08 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 26 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8.7, 3.0Hz), 7. 64 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 9 6 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例483:化合物番号483の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-[(トリフルオロメチル) スルファニル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 2 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 47-7. 53 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 76 (1H, dt, J=7. 6Hz, 2. 0Hz), 7. 88 (1H, brs), 7. 92 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例484:化合物番号484の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[(トリフルオロメチル) スルファニル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (4H, s), 7. 90 (1H, brs), 11. 60 (1H, s).

例485:化合物番号485の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメタンスルホニル)

アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.6 Hz), 8. 12 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 17 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 16 (1H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 37 (1H, brs).

例486:化合物番号486の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 85-7. 93 (2H, m), 10. 51, (1H, s).

例487:化合物番号487の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-エチニルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 35.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 22 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 39 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 70 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 91 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 46 (1H, s), 11. 69 (1H, brs).

例488:化合物番号488の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(sec-ブチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 77 (3H, t, 7. 4Hz), 1. 1 9 (3H, d, 6. 9Hz), 1. 50-1. 61 (2H, m), 2. 52-2. 62 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 20 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, brs).

例489:化合物番号489の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-メトキシアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6.98 (2H, t, J=9.2Hz), 7.3 8-7.44 (2H, m), 7.47 (1H, d, J=2.6Hz), 7.66 (1 H, d, J=2.6Hz), 7.73 (1H, br.s), 11.81 (1H, s). 例490:化合物番号490の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾフェノンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.1, 2.6Hz), 7.52-7.62 (4H, m), 7.68-7.79 (3H, m), 7.93 (1H, d, J=2.6Hz), 8.02 (1H, d, J=7.9Hz), 8.16 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.68 (1H, brs).

例491:化合物番号491の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 69-6. 75

(1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 39 (1H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 8 1 (1H, brs).

例492:化合物番号492の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 50 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 57 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 61 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 95 (1H, s), 10. 38 (1H, s), 11. 99 (1H, brs).

例493:化合物番号493の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びスルファニルアミドを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 81 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 89 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 3Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 55 (1H, brs).

例494:化合物番号494の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(後述する例498、化合物番号498の化合物との混合物を分離して得た。)

収率:11.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7.68 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.85 (2H, d, J=8.7Hz), 7.91 (1H, d, J=2.6Hz), 8.69 (1H, s), 10.62 (1H, s).

例495:化合物番号495の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロー4-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.6%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 7 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 54 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 25 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 8. 39 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 73 (1H, d, J=9. 2Hz), 8. 76 (1H, br. s), 11. 22 (1H, s).

例496:化合物番号496の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.8%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, dd, J=1.7, 8.9 Hz), 7.15 (1H, dt, J=1.7, 9.2Hz), 7.41 (1H, dd, J=2.3, 8.9, 9.2Hz), 7.51 (1H, dt, J=2.3, 8.9Hz), 7.98 (1H, d, J=2.3Hz), 8.11 (1H, dd, J=8.9, 15.1Hz), 10.59 (1H, s), 12.13 (1H, s). 例497:化合物番号497の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(ジフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 19 (1H, t, J=74.2Hz), 7. 20 (2H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 74 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例498:化合物番号498の化合物の製造

前述した例494において、化合物番号494の化合物との混合物を分離して 得た。

収率:11.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.6, 2.3Hz), 7. 83 (2H, d, J=8.1 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.3Hz), 7. 95 (2H, d, J=8.1 Hz), 10.71 (1H, s).

例499:化合物番号499の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(メチルスルファニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 44-7. 49 (1H, m), 7. 68 (1H, d, J=1. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 47 (1H, s).

例500:化合物番号500の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メタンスルホニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.6%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 20 (3H, s), 7. 03 (1H, d,

J=8. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 3, 2. 6Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例501:化合物番号501の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例502:化合物番号502の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-ブチルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 80 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 17-1. 41 (4H, m), 2. 73-2. 80 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 0Hz), 7. 53-7. 64 (2H, m), 7. 87-7. 92 (1H, m), 7. 92 (1H, d, J=2. 0Hz), 8. 27 (1H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 63 (1H, s).

例503:化合物番号503の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(ベンジルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 79-6. 83 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27-7. 49 (9H, m), 7. 93 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 79 (1H, brs).

例504:化合物番号504の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びN-(4-アミノフェニル)-4-メチルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 07 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 45 (1H, dd, J=8. 6, 2. 1Hz), 7. 53 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 63 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 9 0 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 14 (1H, s), 10. 33 (1H, s), 11. 81 (1H, brs).

例505:化合物番号505の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(モルホリノ)アニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 09 (4H, t, J=4.6Hz), 3. 74 (4H, t, J=4.6Hz), 6. 94-7. 01 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8.9, 2.6Hz), 7. 55 (2H, d, J=8.9Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 29 (1H, s), 12. 10 (1H, brs).

例506:化合物番号506の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(tert-ブチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 32-7. 35 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 46-7. 50 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 81 (1H, brs), 11. 94 (1H, s).

例507:化合物番号507の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(5-メチルフラン-2-イル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 22-6. 23 (1H, m), 6. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 36-7. 51 (3H, m), 7. 58-7. 61 (1H, m), 7. 99-8. 01 (2H, m), 10. 49 (1H, s), 11. 85 (1H, brs).

例508:化合物番号508の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(1-ヒドロキシエチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 80 (3H, d, J=6.6Hz), 5. 33 (1H, q, J=6.6Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 25 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 38 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2. 3Hz), 7. 65 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 48 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例509:化合物番号509の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゼンスルホンアミドを

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 41 (2H, s), 7. 48 (1H, dd, J=8.9, 2.6Hz), 7. 54 -7. 62 (2H, m), 7. 84-7. 88 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 30 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 68 (1H, brs).

例510:化合物番号510の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ー (トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 82-7. 88 (3H, m), 8. 23-8. 26 (1H, m), 8. 67 (1H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例511:化合物番号511の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 2 6-7. 31 (1H, m), 7. 44 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (2H, d, J=2. 6Hz), 8. 41 (1H, brs,), 8. 42 (1H, d, J=8. 9Hz), 11. 57 (1H, s).

例512:化合物番号512の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-(ジヘキシルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 91 (6H, t, J=6. 3Hz), 1. 3 4-1. 61 (12H, m), 1. 76-1. 89 (4H, m), 3. 97-4. 04 (4H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 97-7. 00 (2H, m), 7. 22 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例513:化合物番号513の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61-7. 70 (2H, m), 7. 86 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例514:化合物番号514の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 89 (3H, t, J=7.0Hz), 1. 28-1. 47 (6H, m), 1. 67-1. 76 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 69-6. 73 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 21-7. 28 (2H, m), 7. 39-7. 40 (1H, m), 7. 67 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 34 (1H, s), 11. 80 (1H, s).

例515:化合物番号515の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-エトキシ-4-フルオロ-2-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 27 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.9 Hz), 8. 15 (1H, d, J=11.4Hz), 8. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 12. 16 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例516:化合物番号516の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヒドロキシ-3-メチル-1-ナフチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:5.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 38 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (2H, s), 7. 46 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 50-7. 54 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 78 (1H, dd, J=6. 0, 2. 7Hz), 8. 03 (1H, brs), 8. 18 (1H, dd, J=6. 0, 3. 6Hz), 11. 98 (1H, brs).

例517:化合物番号517の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例518:化合物番号518の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例519:化合物番号519の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例520:化合物番号520の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例521:化合物番号521の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例522:化合物番号522の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例523:化合物番号523の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例524:化合物番号524の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 3 3-7. 3 8 (1H, m), 7. 4 4-7. 5 1 (3H, m), 7. 6 7-7. 7 2 (4H, m), 7. 8 2 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 4 9 (1H, s), 11. 8 4 (1H, s).

例525:化合物番号525の化合物の製造

 $5-スルフォサリチル酸(218mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229mg, 1mmo1)、三塩化リン(88<math>\mu$ L, 1mmo1)、オルトーキシレン(5mL)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(29mg, 9.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, d, J=8.7, 2.5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2.5Hz), 8.

38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例526:化合物番号526の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 7. 03 (1H, dd, J=8. 7, 0. 6H z), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 42 (1H, s), 8. 49 (1H, d, J=8. 7 Hz), 11. 26 (1H, s).

例527:化合物番号527の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例528:化合物番号528の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 81-6. 90 (2H, m), 7. 84 (1H, s,), 7. 93-7. 98 (1H, m,), 8. 45 (2H, s,), 10. 78 (1H, s), 11. 81 (1H, s,).

例529:化合物番号529の化合物の製造

前述した例471において、化合物番号471の化合物との混合物を分離して得

た。

収率:9.4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例530:化合物番号530の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-(トリフルオロメトキシ)ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:75.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 13 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 15 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 75 (1H, d, J=8.8Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例531:化合物番号531の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, s).

例532:化合物番号532の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノー4 ー (4 ーメトキシフェノキシ) ベンゾトリフルオライドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例533:化合物番号533の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:47.8%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1 H, dt, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8. 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例534:化合物番号534の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール

原料として、2³, 4³ - ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-000-2-E10-E

チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号534)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例535:化合物番号535の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 13 (3H, s), 11. 88 (1H, s). 例536: 化合物番号536の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3ーイソプロピルベンズアミド(化合物番号535;100mg,0.26mmo1)の四塩化炭素(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(14.4 μ L,0.28mmo1)及び鉄粉(1.7mg,0.03mmo1)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(110mg,91.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3 9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7.

71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例537:化合物番号537の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3-メチルベンズアミド(化合物番号328;150mg,0.41mmol)のメタノール/水(3:1)混合溶液(5mL)に、N-ブロモコハク酸イミド(88.2mg,0.50mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を10%チオ硫酸ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(167mg,91.5%)を得た。 1 H-NMR(CDC1 $_3$): δ 2.28(3H,s),7.47(1H,s),7.50(1H,d,J=2.4Hz),7.71(1H,s),8.08(1H,brs),8.13(2H,s),11.71(1H,s).

例538:化合物番号538の化合物の製造

(1) 1-(3-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

4, 4, 4-トリフルオロ-1-フェニル-1, 3-ブタンジオン(432. 3 mg, 2mmol)、3-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩(379. 2mg, 2 mmol)、濃塩酸(0. 2mL)、エタノール(8mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4: $1 \rightarrow 3$: 1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(631. 5mg, 94. 7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 23-7. 26 (2 H, m), 7. 35-7. 45 (3H, m), 7. 54 (1H, t, J=8. 4H)

z), 7. 63 (1H, ddd, J=8. 1, 1. 8, 1. 2Hz), 8. 19-8. 25 (2H, m).

(2) 1-(3-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

1-(3-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラ ゾール(0.59g,1.77mmo1)、5%パラジウム炭素(0.06g) に 酢酸(3mL)、エタノール(2mL) を加え、水素雰囲気下,室温で2時間水素 添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して、標題 化合物の白色固体(491.1mg,91.4%) を得た。

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 3. 78 (2H, s), 6. 54 (1H, ddd, J = 7. 8, 1. 8, 0. 6Hz), 6. 65 (1H, ddd, J = 8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 73-6. 75 (2H, m), 7. 07 (1H, t, J = 8. 1Hz), 7. 24-7. 36 (5H, m).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{3-[5-フェニルー3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル ベンズアミド(化合物番号538)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(3-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.4%

 1 H-NMR (CDC1₃): δ 6. 77 (1H, s), 6. 97-7. 03 (2 H, m), 7. 27-7. 45 (8H, m), 7. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 74 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, s), 11. 63 (1H, s).

例539:化合物番号539の化合物の製造

(1) 5-(tert-ブチル) -1-(4-ニトロフェニル) -3-(トリフ

ルオロメチル) ピラゾール

原料として、1, 1, 1-トリフルオロ-5, 5-ジメチル-2, 4-ヘキサンジオン、及び4-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94. 7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 51 (1H, s), 7. 62 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 37 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) -5- (tert-ブチル) -3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、5-(tert-ブチル)-1-(4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールを用いて例538(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 98. 9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 20 (9H, s), 4. 00 (2H, br), 6. 40 (1H, s), 6. 69 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 14 (2H, d, J=9. 0Hz).

(3) N- $\{4-[5-(tert-ブチル)-3-(トリフルオロメチル)$ ピラゾール-1-イル]フェニル $\}-5-$ クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号539)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(5-アミノフェニル)-5-(ter t-ブチル)-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 47 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 44 (3H, m), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz), 8. 15 (1H, s), 11. 58 (1H, s).

例540:化合物番号540の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3-フェニルベンズアミド(化合物番号527)を用いて例537と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例541:化合物番号541の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール

原料として、3, 4, -ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- [4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド(化合物番号541)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:15.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 71 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 94 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 09 (2H, bs).

例542:化合物番号542の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N- {4- [4- (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2-イル} ベンズアミド (化合物番号542)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例543:化合物番号543の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-N- $\{4-$ [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾール-1-イル] フェニル $\}$ -5-クロロベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び1-(4-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 36 (3H, s), 7. 78 (1H, s), 7. 14 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 51 (3H, m), 7. 77 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 7Hz), 8.

25 (1H, s).

[1- (4-アミノフェニル) -3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾール:「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」,2000年,第43巻,第16号,p. 2975-2981参照] (2) N- $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル \} -5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号543) 原料として、<math>2-アセトキシ-N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル \} -5-クロロベンズアミドを用いて例2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。$

収率:73.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.63 (2H, d, J=8.7Hz), 7.84 (1H, s), 7.89 (1H, d, J=3.0Hz), 7.94 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.58 (1H, s). 例544: 化合物番号544の化合物の製造

(1) 3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-1-(3-ニトロフェニル)ピラゾール

原料として、ヘキサフルオロアセチルアセトン、及び3-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 16 (1H, s), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 8. 1Hz), 7. 88-7. 91 (1H, m), 8. 42-8. 4 5 (2H, m).

(2) 1- (3-アミノフェニル) -3, 5-ビス(トリフルオロメチル) ピラ ゾール

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)-1-(3-ニトロフェニル) ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 89 (2H, s), 6. 77-6. 87 (3 H, m), 7. 04 (1H, s), 7. 26 (1H, t, J=8. 7Hz).

(3) $2-re++v-N-\{3-[3,5-rz,(+)]$ プロング $-1-4\nu$ $-1-4\nu$

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び<math>1-(3-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 11 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 29 (1H, s). (4) N-{3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号5 4 4) 原料として、2ーアセトキシーN-{3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロベンズアミドを用いて例2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1 0 (1H, s), 7. 34-7. 37 (1H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 56 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 69-7. 73 (1H, m), 7. 95-7. 98 (2H, m), 11. 57 (1H, s).

例545:化合物番号545の化合物の製造

(1) 2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸メチル

4-クロロ-2-メトキシ安息香酸メチル (904mg, 4.5mmol)、フェ

ニルボロン酸($500 \, \mathrm{mg}$, $4.1 \, \mathrm{mmol}$)、炭酸セシウム($2.7 \, \mathrm{g}$, $8.2 \, \mathrm{mmol}$)のN, Nージメチルホルムアミド($15 \, \mathrm{mL}$)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム($29 \, \mathrm{mg}$, $0.0 \, \mathrm{mmol}$)を加え、 $120 \, \mathrm{Color}$ 時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\mathrm{Net}$ ン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の無色油状物($410 \, \mathrm{mg}$, 41.2%)を得た。

 1 H-NMR (CDC1₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸

2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:97.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号545)

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー4-フェニルベンズアミド (100mg, 0.24mmol) のジクロロメタン (5m L) 溶液に1M三臭化ホウ素ージクロロメタン溶液 (0.71mL, 0.71mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1) で精製して、標題化合物の白色粉末 (69.3mg, 71.6%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例546:化合物番号546の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾール 原料として、2',5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号 546)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2, 5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率: 36. 5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H, bs), 12. 12 (1H, bs).

例547:化合物番号547の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー4-クロロ安息香酸

原料として、4-クロロサリチル酸、濃硫酸、及び無水酢酸を用いて例34(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=8. 1Hz), 13. 31 (1H, s).

(2) 2-rセトキシー $N-\{4-[3,5-r$ ス(トリフルオロメチル)ピラ ゾールー1-イル]フェニル $\}-4-$ クロロベンズアミド

原料として、2-アセトキシー4-クロロ安息香酸、及び1-(4-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 37 (3H, s), 7. 08 (1H, s), 7. 23 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8.1, 2.1Hz), 7. 50 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 23 (1H, s). (3) N- {4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル]

収率:56.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 89-7. 95 (3H, m), 10. 62 (1H, s), 11. 82 (1H, s).

例548:化合物番号548の化合物の製造

(1) 1-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、4,4,4ートリフルオロー1ーフェニルー1,3ーブタンジオン、 及び4ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作 を行い、標題化合物を得た。

収率:95.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 22-7. 26 (2 H, m), 7. 37-7. 45 (3H, m), 7. 51 (2H, d, J=9. 3H z), 8. 22 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1-(4-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

収率:73.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 80 (2H, s), 6. 62 (2H, d, J = 8. 7Hz), 6. 72 (1H, s), 7. 08 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 22-7. 26 (2H, m), 7. 30-7. 33 (3H, m).

(3) 5-クロロー2ーヒドロキシーN- {4- [5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} ベンズアミド(化合物番号548)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(4-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.2 1 (1H, s), 7.30-7.42 (7H, m), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.79 (2H, d, J=8.7Hz), 7.89 (1H, d, J=2.7Hz), 10.56 (1H, s), 11.61 (1H, s). 例549:化合物番号549の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(4-メトキシフェニル) チアゾール

原料として、4′ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例395

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N- [4-(4-メトキシフェニル) チア ゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号549)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, d, J

= 2.7 Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例550:化合物番号550の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、<math>3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例<math>395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N- {4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール-2-イル} ベンズアミド (化合物番号550) 原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例551:化合物番号551の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6' -ペンタフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 3 9 5 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:8 6 . 7%

 ${}^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 5. 19 (2H, s), 6. 83 (1H, s).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2-イル] ベンズアミド(化合物番号551)原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.08 (1H, d, J=8.7Hz), 7.53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.73 (1H, s), 7.93 (1H, d, J=2.7Hz), 11.85 (1H, bs), 12.15 (1H, bs).

例552:化合物番号552の化合物の製造

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

例553:化合物番号553の化合物の製造

原料として、2, 3-ジヒドロキシベンズアルデヒド、及び<math>3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン<math>-2, 4-ジオン(例319(1)の化合物)を用いて例319(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 5. 02 (2H, s), 6. 88 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 00-7. 04 (2H, m), 7. 79 (1H, s), 8. 03 (2H, s), 8. 07 (1H, s), 9. 49 (1H, s), 9. 91 (1H, s).

例554:化合物番号554の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド (157 mg, 1mmo1)、2-アミノー4-tert-アミルフェニル フェニル エーテル (255 mg, 1mmo1)、エタノール (2mL) の混合物を室温で18時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n- キサン:酢酸エチル=100:1) で精製して、標題化合物の白色固体 (57 mg, 14.4%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 66 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 6 (6H, s), 1. 61 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 88-6. 94 (3 H, m), 7. 04 (1H, dd, J=8.0, 1.6Hz), 7. 15-7. 3 2 (7H, m), 8. 61 (1H, s), 13. 20 (1H, s).

例555:化合物番号555の化合物の製造

 $4-\rho$ ロロー2ー({[2-フェノキシー5-(tert-アミル)フェニル]イミノ}メチル)フェノール(化合物番号554;13mg,0.03mmol)、水素化ホウ素ナトリウム(1.2mg,0.03mmol)、メタノール(1mL)の混合物を室温で5分間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(13mg,100%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 6Hz), 4. 41 (2H, s), 6. 78 (1H, m), 6. 93-6. 83 (5H, m), 7. 03 (1H, m), 7. 15 (2H, m), 7. 28 (3H, m).

試験例1:MEKK-1強制発現によるNF-κB活性化阻害測定

NFー κ B 結合配列(TGGGGACTTTCCGC)を 5 個連結(タンデムに)したオリゴヌクレオチドをホタルルシフェラーゼ遺伝子(Luc)の上流に組み込んだプラスミド(p NF κ BーLuc Reporter Plasmid:STRATAGENE 社製)とMEKK - 1 遺伝子を組み込んだ発現ベクター(pFC-MEKK:STRATAGENE 社製)をトランスフェクション試薬(Effectene、QIAGEN 社製)を用いてヒト子宮ガン由来細胞株 He LaにQIAGEN社のプロトコールに従いコトランスフェクトして、24 時間培養した。その後、被検化合物の存在下又は非存在下で、24 時間培養した後、細胞内のルシフェラーゼ活性をピッカジーンLT(東洋インキ社製)及び化学発光測定装置、(SPECTRAFLUORPLUS、TECAN 社製)を用いて測定した。被験化合物非存在下におけるルシフェラーゼ活性値に対しての比率で阻害率を求めた。被検化合物 10μ g/ml 及び 1μ g/ml 存在下における NF $-\kappa$ B 活性阻害率を下記の表に示す。

g/ml 及び1μg/ml 存	在下におけるNF-RB伯田	
化合物番号	ΝF-κΒ活性化阻害率(%)	
化合物番号	薬物濃度10μg/mL	薬物濃度1μg/mL
	93.2	92.6
5 0	92.3	90.0
5 1		90.6
1 4 8	93.1	- IAIII

試験例2:Western blot 法によるリン酸化 I κ B α の検出

HepG2 細胞の培養液中に 2μ g/ml の被験化合物と 20μ M のプロテアソーム阻害剤 MG-132 を添加し、45 分後に 40 ng/ml のヒト TNF α を添加した。 TNF α 添加 10 分後に細胞を回収し、チップ式の超音波破砕機(dr. hielscher 社; UP-50H)を用いて細胞 lysate とした。Pierce 社の BCA protein assay kit を用いて蛋白濃度を定量した後(BSA standard)、12% SDS スラブゲル(ミニゲル)の各レーンに 30μ g ずつアプライして電気泳動を行った。電気泳動終了後、一次抗体として分抗リン酸化 $I_\kappa B\alpha$ (Ser32) 抗体(Cell Signaling 社)、2 次抗体としてウサギポリクローナル抗 $I_\kappa B\alpha$ 抗体(Santa Cruz Biotechnology 社)を用い、Western blot 法によるリン酸化 $I_\kappa B\alpha$ の検出を行った。

結果を下記の表に示す。

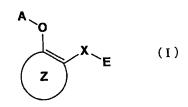
薬物濃度	IκBリン酸化阻害率(%)
100 μM	51.6
2 μ g / m l	43.0
2 μ g / m l	3 9. 7
2 μ g / m l	31.3
2 μ g / m l	26.5
2 μ g / m l	43.8
2 μ g / m l	29.5
2 μ g / m l	45.6
2 μ g / m l	44.9
2 μ g / m l	57.6
2 μ g / m l	49.5
2 μ g / m l	51.0
2 μ g / m l	63.5
2 μ g / m l	50.6
2 μ g / m l	47.9
2 μ g/m l	57.4
	100 μM 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l 2 μ g / m l

産業上の利用可能性

本発明の医薬は、 $IKK-\beta$ 及び/又はMEKK-1あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼに対する阻害作用を有しており、転写因子NF- κ Bの活性化阻害及び炎症性サイトカインの産生遊離抑制を達成できる。従って、本発明の医薬は、NF- κ B活性化に起因する疾患及び炎症性サイトカイン産生過剰に起因する疾患の予防及び/又は治療剤として用いることができる。

請求の範囲

1. 下記一般式(I):



(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環Zは、式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含み、IKK-β及び/又はMEKK-1あるいはその他の構造類似のプロテインキナーゼに対する阻害作用を有する医薬。

2. Χが、下記連結基群αより選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項に記載の医薬。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)

3. Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される 基 (該基は置換基を有していてもよい)である請求の範囲第 2 項に記載の医薬。

- 4. Aが、水素原子である請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載の医薬。
- 5. 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし13員のヘテロアレーン(該ヘテロアレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項ないし第4項のい

ずれか1項に記載の医薬。

6. 環Zが、下記環群β:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である請求の範囲第5項に記載の医薬。

- 7. 環Zが、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 8. 環Zが、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基をさらに有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい $C_6\sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい5ないし13員のヘテロアリール基である請求の範囲第1項ないし第9項のいずれか1項に記載の医薬。
- 11. Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である請求の範囲第10項 に記載の医薬。
- 12. Eが、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲第11項に記載の医薬。

13. Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である請求の 範囲第10項に記載の医薬。

International application No.
PCT/JP03/07130

Int.C	PICATION OF SUBJECT MATTER 1 A61K31/167, 31/381, 31/402, A61P19/02, 19/10, 29/00, 37/	02, 10, 01	77,
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nation	al classification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED	and all and all all all all all all all all all al	
	Example 2015 Searched (classification system followed by content and content a		77,
Documentation	on searched other than minimum documentation to the ext	tent that such documents are included i	n the fields searched
Electronic da CAPLU	nta base consulted during the international search (name of US (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (ST	f data base and, where practicable, sear	ch terms used)
C DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
1	Citation of document, with indication, where appro	opriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category*	WO 01/98290 A1 (PHARMACIA & UI	PJOHN S.P.A.),	1-10,13 11,12
Y	27 December, 2001 (27.12.01),	·	11,10
	Pages 48, 57 & US 6414013 B1 & EP 1	1294707 A1	
X Y	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BE 23 December, 1999 (23.12.99),	ECHAM CORP.),	1-8,10,11 9,12,13
	Pages 23 to 27 & JP 2002-518307 A & EP		1.10
X Y	WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH UNIVERSITY OF NEW YORK), 11 April, 2002 (11.04.02),	FOUNDATION OF STATE	1-12
	Pages 1 to 2, 6 & EP 1328507. A1 & AU 1184202 A	2424396 A	
× Furt	her documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	Sting date or
* Speci	ial categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance er document but published on or after the international filing	"T" later document published after the ir priority date and not in conflict with understand the principle or theory u document of particular relevance; th	nderlying the invention
date	tick most throughouts on priority claim(s) or which is	"Y" document of particular lectures, and considered novel or cannot be consisted when the document is taken all document of particular relevance; it	one claimed invention cannot be
cited	ment which may liftow doubt on partial to establish the publication date of another citation or other lat reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance, it considered to involve an inventive s combined with one or more other su combination being obvious to a per	nch documents, such
mear	ns ment published prior to the international filing date but later	"&" document member of the same pate	nt ramily
than Data of th	the priority date claimed the actual completion of the international search August, 2003 (05.08.03)	Date of mailing of the international so 19 August, 2003 (earch report 19.08.03)
	CAL ICAI	Authorized officer	
Name and	d mailing address of the ISA/ panese Patent Office		
Facsimile		Telephone No.	

International application No.
PCT/JP03/07130

<u> </u>		Relevant to claim No.
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	1-7
X Y	Kazuo UMEZAWA, "Tenshainshi NF $_{\rm k}$ B no Yakuwari to Sogaizai", Surgery Frontier, 01 June, 2002 (01.06.02), Vol.9, No.2, pages 88 to 91	8-13
X Y	WO 01/12588 A1 (MERCIAN CORP.), 22 February, 2001 (22.02.01), Pages 1 to 3 & EP 1219596 A1 & AU 2000064727 A & US 6566394 B1	1-7 8-13
P,X	WO 02/049632 Al (Institute of Medicinal Molecular Design Inc.), 27 June, 2002 (27.06.02), Full text & AU 2002022683 A	1-13
P,X	WO 02/076918 Al (Suntory Ltd.), 03 October, 2002 (03.10.02), Full text	1-7,10-12
	& CA 2410816 A & EP 1314712 A1	·

International application No. PCT/JP03/07130

Continuation of item 2 of first sheet)	
Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet) This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:	
This international search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report has not been established in respect of certain claims affect of the search report in the search report in the search report in the search report in the search report report in the search report report in the search report r	
Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
2. X Claims Nos.: 1-13 because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: (See extra sheet)	
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).	
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)	1
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:	
 As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers 	
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	
Remark on Protest	

International application No.
PCT/JP03/07130

Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredients of pharmaceutical compositions of claims 1-13 include an extremely wide range of compounds, and it is difficult to make complete search on all of them. Further, only a few of the active ingredients are supported by the description within the meaning of PCT Article 6 and disclosed in the description within the meaning of PCT Article 5.

Thus, claims 1-13 and the description do not comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search cannot be carried out.

In this international search report, therefore, prior art search on the inventions of claims 1-13 has been made within a reasonable effort on the basis of compounds concretely disclosed in the description

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ A61K31/167, 31/381, 31/402, 31/426, 31/496, 31/537	77, A61P19/02, 19/10, 29/00, 37/02	, 43/00
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ A61K31/167, 31/381, 31/402, 31/426, 31/496, 31/53	77, A61P19/02, 19/10, 29/00, 37/02	, 43/00
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN), MEDLINE (STN)	査に使用した用語)	
C. 関連すると認められる文献		関連する
引用文献の	は、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が資建すること X WO 01/98290 A1 (PHARMACIA & UPJOHN S. P. A Y & US 6414013 B1 & EP 1294707 A1		1-10, 13 11, 12
X WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORT & JP 2002-518307 A & EP 1085848 A1	ORATION)1999.12.23 第23-27頁	1-8, 10, 11 9, 12, 13
X WO 02/28819 A1 (THE RESEARCH FOUNDATION RK) 2002.04.11 第1-2頁, 第6頁 & EP 132850 202 A	OF STATE UNIVERSITY OF NEW YO 07 A1 & CA 2424396 A & AU 1184	1-12 13
C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 05.08.03	国際調査報告の発送日 19	.08.03
日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 安藤 倫世 電話番号 03-3581-1101	内線 3492

C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	梅澤一夫, "転写因子NF-κBの役割と阻害剤" Surgery Frontier (2002.06.0 1) VOL. 9, NO. 2, pp. 88-91	1-7 8-13	
Х Ү	WO 01/12588 A1 (MERCIAN CORPORATION) 2001.02.22 第1-3頁 & EP 1219596 A1 & AU 2000064727 A & US 6566394 B1	1-7 8-13	
PX	WO 02/049632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) 2002.06.27 全文 & AU 200 2022683 A	1-13	
PX .	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03 全文 & CA 2410816 A & EP 1314712 A1	1-7, 10-12	
		·	

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)	
第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ペーシッとの配き) 法第8条第3項(PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作	-
	1
成しなかった。	1
1. □ 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、	
2. 区 請求の範囲 1-13 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、 別紙参照。	
المال المحادث	i
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。	
カーカー (神 1 c ここの 2 の 徳寺)	1
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)	\neg
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
}	- 1
1	- {
	- 1
	- 1
	- {
	1
	}
· ·	
	- 1
	1
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請の範囲について作成した。	- 1
2. ② 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、	追
加調査手数料の納付を求めなかった。	
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。	納
	1
	ļ
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に言されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	2載
は中部本工作的の用語の中立てい明する注意	
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議中立てがなかった。 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。	
追加調査手数料の納付と天に口願人から乗職中立てかながった。	





第1欄の2. について

請求の範囲1-13の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-13の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲**1**-13及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の 要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-13の発明については、明細書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

